AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΝΝΕSSEE (M.Sc., Ph.D.)

11/11

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΙΑΓΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ «τr ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΑΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΥΦΗΓΕΣΙΑ



IQANNINA 1977



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ TENNESSEE (M.Sc., Ph.D.)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΠΑΓΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ etr ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΑΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΥΦΗΓΕΣΙΑ

INANNINA 1977

5



΄ Αφιέρωμα

Στή σύζυγο μου Σοφία χαί στά παιδιά μας Τάσο, 'Ιωσήφ χαί Παῦλο.



EYXAPIETIEE

Ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω τούς Drs. M. Tomlinson, R.N. Dixon καί R. Colin γιά τίς χρήσιμες συζητήσεις πού εἶχα · ... μαζί τους πάνω σε ὡρισμένα ἐρευνητικά θέματα τῆς παρούσης μελέτης.

Οἱ εὐχαριστίες μου ἐπεκτείνονται στόν Καθηγητή Δ.Μ. Μηλιώτη γιά τήν ἔνθερμο συμπαράσταση σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν πραγματεία αὐτή.

Στή σύζυγό μου Σοφία έκφράζω είδικές εύχαριστίες τόσο γιά τήν δακτυλογράφηση τοῦ κειμένου, ὄσο καί γιά τή συνεχῆ της συμπαράσταση στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ἐργασίας.

. 35

<u>ПЕРІЕХОМЕNA</u>

.

.

| 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 1 |
|---|----------------|
| 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | 1 |
| 1.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ | 3 |
| | |
| 2. FENIKA | 6 |
| 2.1. KATAETAEEIE TOY HAEKTPONIOY | 6 |
| 2.1.1. Γενική Περιγραφή τῆς Πορείας ἐνός Παγιδευμένου | |
| η "Διαλελυμένου" 'Ηλεκτρονί <mark>ου</mark> | 7 |
| | |
| 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ | 12 |
| 3.1. FENIKA - | 12 |
| 3.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ | 1 3 |
| 3.3. YNOAOFIEMOE THE ENEPFEIAE E TOY HAEKTPONIOY | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1s | 15 |
| 3.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ | |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΗΓΕΡΗΣΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2p | 19 |
| 3.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΩΣΕΩΣ U ΤΟΥ P | |
| ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ | 22 |
| 3.6. ONTIKH ENEPFEIA Δ IEFEPEERE TOY e tr | 23 |
| 3.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ | 23 |
| 3.7.1. Υπολογισμός τῶν λ, Ψ ₁ , S ^c , E ₁ , καί r _{1s} | 25 |
| 3.7.2. Ύπολογισμός τῶν μ, Ψ _{2p} , S ^e _{2p} , Ε _{2p} , καί ⁻ _{2p} | 28 |
| 3.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΔΥΝΑΗΕΩΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΣ" f | |
| ГІА ТНИ ИЕТАДНАНΣН 1s→2p | 30 |
| 3.9. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ Ε _{λmax} ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΑΛΟΥΣ | |
| MTHF KAI 2- ПРОПАNOAH | 32 |
| SPACE C | R. |
| 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΕΤΡΗΣΕΩΝ | 34 |
| 4.1. ΡΑΔΙΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ(PULSE | ANN |
| RADIOLYSIS#P.R.) | 34 |
| | Y * |

4.6

| 4.2. γ -PADIOAYEH (γ -RADIOLYSISE γ -R) | 34 |
|---|-----|
| 4.3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (ELECTRON SPIN | |
| RESONANCE = ESR) | 35 |
| 4.4. ΤΡΟΠΟΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Ρ.R. ΜΕΘΟΔΟΥ | 38 |
| 4.4.1. Φασματοφωτογραφιχή Καταγραφή (Spectrophoto- | |
| graphic Recording) | 38 |
| 4.4.2. Φασματοφωτοηλεχτρονιχή Καταγραφή (Spectro- | |
| photoelectronic Recording) | 39 |
| 4.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ | |
| ME THN P.R. MECOAO | 42 |
| 4.5.1. Φωτεινές Πηγές | 42 |
| 4.5.2. Φωτοανιχνευτές | 42 |
| 4.5.3. Δοσιμετρία | 43 |
| 4.5.4. Στοιχεῖα 'Αντιδράσεως ቫ 'Απορροφήσεως | 44 |
| | |
| 5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 46 |
| 5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΥΟΣΤΑΤΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ | 46 |
| 5.2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | 50 |
| | 50 |
| 5.2.2. Μετρήσεις Θερμοχρασίας | 52 |
| 5.2.3. Πετρήσεις Χρόνου 'Αντιδράσεως τῶν Φωτοανιχνευτῶν | 54 |
| 5.2.4. Μετρήσεις Δόσεως 'Αχτινοβολίας | 57 |
| 5.2.4.1. Απόλυτη Δοσιμετρία | 57 |
| 5.2.4.2. Σχετιχή Δοσιμετρία | 57 |
| 5.2.5. Στοιχεῖα Απορροφήσεως | 581 |
| 5.2.6. Προετοιμασία τοῦ Παρασχευάσματος | 59 |
| ۰. ا | |
| 6. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ | |
| ΥΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ | |
| ΣΤΟΥΣ 77 [°] K | 60 |
| 6.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 60 |
| 6.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ | 60 |
| | VIN |
| F. | 1.2 |
| 0 | |

• •

•

· ·

| 7. ΠΑΓΙΔΕΎΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΊΑ 🛖 ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙΣΕΣ | |
|---|----|
| ΟΡΓΛΝΙΚΕΣ ΥΑΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 77 Κ | 67 |
| 7.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 67 |
| 7.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ | 68 |
| 7.2.1. 3-Μεθυλιχή Πεντανόνη (3MP) Ύαλος | 68 |
| 7.2.2. Μεθυλιχή Τετραῦδροφουράνη (MTHF) Ύαλος | 72 |
| 7.2.3. 3ΜΡ/ΜΤΗΓ 'Υαλῶδες Μῖγμα | 76 |
| 7.2.4. 2-Προπανόλη/ΜΤΗΓ 'Υαλῶδες Μΐγμα | 80 |

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A MARTINE AND A MARTINE AND

5

87

85

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τό ἡλεκτρόνιο, ἴσως τό πιό σημαντικό στοιχειῶδες σωματίδιο τῆς φύσεως, ἔχει γίνει μέ ἀναρίθμητους τρόπους ἀντικείμενο μελέτης ἀπό τότε πού ἀνακαλύφθηκε ἀπό τόν J.J. Thomson κατά τό 1897. Ἡ ὀμορφιά τῆς μοντέρνας Φυσικῆς καί Χημείας στηρίζεται κατά πολύ στήν μικρή ποσότητα ἀρνητικοῦ φορτίου τοῦ ἡλεκτρονίου καί στίς ἀλληλεπιδράσεις του μέ τήν ὕλη στήν ἀέριο, ὑγρά ἤ στερεά κατάσταση. Οἰ μελέτες αὑτές ἔχουν ἐμπλουτίσει τίς γνώσεις μας γιά τήν φύση τῶν ἀτόμων καί τῶν μορίων, καί εἶχαν μία ἐντυπωσιακή ἐπίδραση στήν ἐξέλιξη αλλων πεδίων τῆς βασικῆς καί ἑφηρμοσμένης ἔρευνας.

Είναι γεγονός ότι ή άλληλεπίδραση ήλεχτρονίων μέ άτομα (ή μόρια) πού βρίσχονται στήν ἀέριο ή στήν στερεά χατάσταση έτυχε πολύ μεγαλύτερης καί πιό συστηματικῆς μελέτης, θεωρητιχώς καί πειραματικώς /1-10/, άπό έχείνη στήν ύγρά χατάστα-Ένας ἀπό τούς χύριους λόγους είναι ἡ θεώριση τοῦ σn. ίδανικοῦ ἀερίου ἤ τοῦ τέλειου στερεοῦ, ἔστω κι'ἄν τά προκύπτοντα άποτελέσματα δέν είναι χατά μεγάλο ποσοστό συγχρίσιμα μέ έχεῖνα τῶν πραγματιχῶν φυσιχῶν συστημάτων. ΄Η ὑγρά χατασταση, όμως, στερεῖται μιᾶς τέτοιας ἑξιδανιχευμένης μορφῆς γιά τόν σχηματισμό ένός βασιχοῦ μοντέλου /11/. 'Η ἀπουσία, γιά παράδειγμα, στά ύγρά μιᾶς δομῆς μέ χάποια χανονιχότητα /12,13/, έμποδίζει τήν άπ'εύθείας έφαρμογή τῶν θεωρητικῶν ἰδεῶν΄ πού άνεπτύχθησαν στήν φυσική τῆς στερεᾶς καταστάσεως. Mia άπλοποιημένη συμβιβαστική προσέγγιση στίς δυσκολίες αὐτές πού παρουσιάζει ή ύγρα πατάσταση, είναι ή ψύξη των ύγρων σέ πολύ χαμηλές θερμοχρασίες χαί ή μετατροπή άρχετῶν ἀπό αὐτά στήν ύαλώδη κατάσιαση (glassy state), μιά ἐνδιάμεση κατάσταση μεταξύ ύγρῶν χαί στερεῶν. Ύαλοι, ὄπως οἱ ἀλχοόλες, ὑδρογονάνθρακες, ύδατικά διαλύματα, κ.κ.κ., δέν είναι κρυσταλλικές ένώσεις χαί έχουν πολύ μεγάλο ίξῶδες. Έτσι, τά προϊόντα τῶν ἀντιδράσεων ἡλεχτρονίων-ἀτόμων (ἦ μορίων) πού σχηματίζονται στήν ὑαλώδη χατάσταση ἔχουν μεγάλο χρόνο ζωῆς, ὥστε νά μποροῦν εῦχολα νά παρατηρηθοῦν χαί νά μελετηθοῦν μέ διάφορες μεθόδους.

Οἰ ἀρχιχές ἰδέες τοῦ Landau /14/ γιά τήν αὐτοχαγίδευση (self-trapping) τοῦ ἡλεχτρονίου σέ ἕνα ἰοντιχό χρύσταλλο, σέ μιά κροσχάθεια του νά ἐξηγήση τήν φύση τῶν F-χέντρων, ἐχεξετάθηχαν ἀχό τόν Pekar /15, 16/ στήν ἀνάχτυξη τοῦ λεγομένου κόλαρον (polaron) χαί ἐφαρμόσθηχαν σέ ἀμμωνιαχά διαλύματα μετάλλων ἀχό τόν Davydov /17/ χαί τόν Deigen /18/.

'C Stein /20, 21/, μέ βάση τήν θεωρία τοῦ τόλαρον στούς ίοντιχούς χρυστάλλους, εἰσηγήθηχε ὅτι θά πρέπει, μέ τήν ἀχτινοβόληση τοῦ νεροῦ, νά σχηματίζωνται ὑδρογονομένα ἡλεχτρόνια (hydrated electrons) μέ πολύ μιχρό χρόνο ζωῆς (~10⁻¹¹ sec). Ένα χρόνο ἀργότερα, ὁ Platzman /22, 23/ προέθλεψε τίς ἀναμενόμενες ἰδιότητες ἐνός ὑδρογονομένου ἡλεχτρονίου. Αὐτό εἶναι ἕνα σύστημα ἀποτελούμενο ἀπό τό ἡλεχτρόνιο χαί ἀπό ἕνα ἀριθμό προσανατολισμένων μοσίων νεροῦ γύσω του χαί συμθολίζεται ὡς (H_2O)_n ň συνήθως ὡς e_{aqu} (aqueous) ὅταν πρόχειται γιά νερό χαί ές e_{soly} (solvated) γιά ὑτοιοδήποτε ἕλλο διάλυμα /24-29/. Οἰ τρῶτες ἑμμεσες /30-32/ χαί ἅμεσες /33-36/ ἀποδείξεις γιά τήν ὑπαρξη τοῦ τόσο σημαντιχοῦ ὑδρογονομένου ἡλεχτρονίου e_{aqu} , ἀχολουθήθηχαν (χατά χαί μετά τό 1962) ἀπό ἕνα τεράστιο ἀριθμό πειραματικῶν ἑργασιῶν σέ ὅλο τόν χόσμο.

Στή συνέχεια ἀναχαλύφθηχε ὅτι τό e_{aqu} εἶναι δυνατό νά σταθεροποιηθῆ σέ ἀχτινοβοληδέντα ὑδατιχά διαλύματα, ὅταν χαμηλωθῆ ἡ θερμοχρασέὰ τους, π.χ. σέ -196°C (θερμοχρασία ὑγροῦ ἀζώτου). Ἐτσι, περίπου τόν ἴδιο χρόνο πού ἐπιστοποιήθηχε /33-36/ πειραματιχῶς ἡ ὕπαρξη τοῦ e_{aqu} ἀπό τό ὑπτιχό φάσμα ἀπορροφήσεως του, ἕνα παρόμοιο φάσμα ἀναχαλύφθηχε σέ ἀλχαλιχό πάγο /37-39/ χαί στήν ὕαλο μεθυλιχή τετραῦδροφουράνη /40-42/. Τό ἡλεχτρόνιο αὐτό, πού ἔχει παγιδευτεῖ στήν ὑαλώδη ἕνωση σέ

-2-

χαμηλές θερμοχρασίες ὀνομάζεται παγιδευμένο ἡλεχτρόνιο e_{tr} (trapped) γιά διαχωρισμό ἀπό τό e_{aqu} καί τό e_{solv} . Ένα σπουδαϊο χαραχτηριστικό τοῦ e_{tr} εἶναι ὅτι ὁ χρόνος ζωῆς του γίνεται μεγαλύτερος μέ τό χαμήλωμα τῆς θερμοχρασίας καί ἔτσι πιό εὕχολα μπορεῖ νά μελετηθῆ. 'Από τό 1962, ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐρευνητικῶν ἐργαστηρίων ἀσχολήθηχε μέ τήν μελέτη τοῦ e_{tr} γιά τόν σχηματισμό, τούς μηχανισμούς παγιδεύσεως καί τίς ἀντιδράσεις του σέ διάφορες ὑαλώδεις ἐνώσεις χαμηλῶν θερμοχρασιῶν, μέχρι καί -269°C (4°K). Έτσι, τό e_{tr} ἐμελετήθη πειραματικῶς σέ ὑδατικά ὑαλώδη διαλύματα /39, 43-53/, ἀλειφατικές ἀλκοόλες /41, 54-63/, αἰθέρες /40, 64-72/, ὑδρογονἀνθραχες /57, 68, 73-82/, ἀμῖνες /68, 83-85/ καί κετόνες /83, 86/, ὅλες στήν ὑαλώδη κατάσταση. Κατά τήν διάρχεια τῆς τελευταίας δεκαετίας ἐδημοσιεύθηχε /59, 69, 86-91/ ἕνας ἀριθμός καλῶν καί λεπτομερῶν ἀναφορῶν στό παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο e_{tr} σέ ὑαλώδεις ἐνώσεις.

1.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Στό 2ο Κεφάλαιο δίνεται μιά σύντομη περιγραφή τῆς πορείας ένός ἡλεχτρονίου μεγάλης ἐνεργείας (πού παρήχθηχε ἀπό τήν δράση χάποιου εἶδους ἀχτινοβολίας) σέ ἕνα πολιχό ὑγρό χαί τῶν ἐπαχόλουθων ἀντιδράσεων του μέ τά μόρια, ὡς τή στιγμή πού μεταπίπτει στήν "διαλελυμένη" ἤ τήν "παγιδευμένη" χατάσταση μέσα σέ ἕνα αὐτοδημιουργημένο φρέαρ δυναμιχοῦ.

Ένα θεωρητικό μοντέλο ἐνός καγιδευμένου ἡλεκτρονίου σέ μιά σφαιρική κοιλότητα ἐνός συνεχοῦς διηλεκτρικοῦ μέσου ἀνακτύσσεται στό 3ο Κεφάλαιο. Ύκολογίζονται οἰ ἡλεκτρονικές ἐνέργειες Ε₁ς καί Ε_{2p} τοῦ e_t, ἀντιστοίχως στήν θεμελιώδη κατάσταση 1ς καί στήν διηγερμένη κατάσταση 2p, ἡ μέση τιμή τῶν ἀκτίνων r_{1s} καί r_{2p} τῆς κατανομῆς τοῦ ἡλεκτρικοῦ φορτίου στίς καταστάσεις αὐτές, ἡ ἐνέργεια πολώσεως U τοῦ διηλεκτρικοῦ μέσου κού ἀκαιτεῖται γιά τόν σχηματισμό τοῦ φρέατος δυναμικοῦ καί ἡ "δύναμη ταλαντώσεως" f_{1s+2p} γιά τήν ἡλεκτρονική μεταπήδηση 1s→2p. Στή συνέχεια, χάνουμε ἐφαρμογή τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν στίς ὑάλους Μεθυλιχή Τετραῦδροφουράνη (MTHF) χαί 2-Προπανόλη, ἀπό ὅπου βρίσχουμε ὅτι ἡ τιμή τῆς θεωρητιχῆς τιμῆς τῆς ἐνέργειας διεγέρσεως τους Ε_{2p}-Ε_{1s} γιά τήν μεταπήδηση 1s+2p συμφωνεῖ πολύ χαλά μέ τίς πειραματιχές τιμές τους.

Οἱ πιό βασικές πειραματικές μέθοδοι γιά τήν παρατήρηση, μελέτη καί ἀναγνώριση τῶν παγιδευμένων ἡλεκτρονίων, ἐλευθέρων ριζῶν, κ.λ.π., περιγράφονται στό 4ο Κεφάλαιο. Ἐπίσης παρέχονται οἱ βασικές ἀπαιτήσεις πού πρέπει νά ἐκπληρώνωνται ἀπό τίς ἐπί μέρους μονάδες τῶν πειραματικῶν συσκευῶν, ὥστε, ἡ μελέτη ὀπτικῆς ἀπορροφήσεως μέ τήν χρησιμοποιούμενη στήν ἐργασία αὐτή μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεκτρονίων, νά γίνεται ὅσο τό δυνατό ἀποδοτικώτερη καί ἀκριβέστερη.

Στό πρῶτο μέρος τοῦ 5ου Κεφαλαίου περιγράφεται μέ λεπτομέρειες ὁ μεταλλικός ἀνοξείδωτος κρυοστάτης χαμηλῶν θερμοκρασιῶν πού χρησιμοποιήθηκε στήν ἐργασία αὐτή, ὅπως ἐπίσης καί οἱ διάφορες λειτουργίες του σέ σχέση μέ τήν φωτεινή δέσμη, τήν δέσμη ἡλεκτρονίων καί τό ἡλεκτρονικό σύστημα. Στό δεύτερο μέρος τοῦ Κεφαλαίου αὐτοῦ ἀναφέρονται ὑρισμένες προκαταρτικές πειραματικές δοκιμές, πού εἶναι ἀναγκαῖες καί συμπληρωματικές τοῦ κυρίου πειραματικοῦ μέρους. Οἱ δοκιμές αὐτές περιλαμβάνουν μετρήσεις τῆς φωτεινῆς ἐντάσεως, τῆς θερμοκρασίας τοῦ παρασκευάσματος καί τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τῶν διαφόρων φωτοανιχνευτῶν. Ιδιαίτερη θεώρηση δίνεται στήν συμπεριφορά τῶν κρυσταλλικῶν φωτοδιόδων πού ἐχρησιμοποιήθηκαν στήν διάρκεια τῶν πειραμάτων.

Στό 60 Κεφάλαιο γίνονται πειραματικές μετρήσεις πού άποδεικνύουν τήν μεγάλη ἐπίδραση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τοῦ φωτοανιχνευτικοῦ συστήματος πάνω στή συμπεριφορά τοῦ ὀπτικοῦ e τ φάσματος ἀπορροφήσεως, γιά ἕνα ἀριθμό ὑαλωδῶν ἐνώσεων πού ἀκτινοβολήθηκαν μέ παλμούς ἡλεκτρονίων. Ἡ μελέτη ἀὐτή ἔγινε σέ συσχετισμό μέ ὡρισμένα λανθασμένα δημοσιευμένα συμπεράσματα, ὡς

-4-

τρός τήν ἐρμηνεία τῶν τειραματιχῶν ἀποτελεσμάτων γιἀ ἀπτιχά etr φάσματα ἀπορροφήσεως, τά ἀποῖα ἐμελετήθηχαν μέ τήν μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεχτρονίων.

Στό 7ο Κεφάλαιο γίνεται μελέτη των όχτιχων φασμάτων άχορροφήσεως των καγιδευμένων ήλεχτρονίων er στίς άχτινοβολημένες ualous 3MP, MTHF, 3MP/MTHF xai 2-Rpoxavoln/MTHF of 77°K, othu φασματική κεριοχή 800-1700nm. Τα μέγιστα er άκορροφήσεως κατά τό τέλος τῆς ἀκτινοβολήσεως μέ ταλμούς ήλεκτρονίων (μέθοδος Ρ.R.) έμφανίζονται στά 1600πε γιά τήν υαλο 3ΧΡ, 1250 χαί 1400πε γιά τήν υαλο MTHF, 1250, 1450 χαί 1600nm για το υαλώδες μίγμα 3MP/ MTHF, καί 1200 καί 1400nm γιά τό ὑαλῶδες μίγμα 2-Προκανόλη/HTHF. Κιά κιθανή έρμηνεία καρέχεται γιά τόν μηχανισμό τῶν μετατοκίσεων τοῦ ε_ φάσματος τῆς γ-ραδιολύσεως μιᾶς ὑάλου,σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο ε, φάσμα τῆς ραδιολύσεως μέ καλμούς ήλεκτρονίων. Δίνονται μεριχές έξηγήσεις για την έμφανιση του άκροσδόχητου δικλοῦ μεγίστου στό er φάσμα άκορροφήσεως τῆς ὑάλου ΝΤΗΓ. 'Ακό τά e_{tr} φάσματα τῶν ὑαλωδῶν μιγμάτων διαφαίνονται σαφεῖς ἐνδείξεις ότι στό μίγμα αύτό σχηματίζονται μιχρές περιοχές παγιδεύσεως των ήλεκτρονίων, στίς ότοῦες ὑτερτεροῦν τά μόρια τῆς συνιστώσης μέ τήν μεγαλύτερη συγχέντρωση, 'Η μελέτη τοῦ ρυθμοῦ έλαττώσεως τῶν e_{tr} δείχνει ὅτι ὁ ρυθμός αὐτός ἐκηρεάζεται ἀκό τό ίξῶδες τῶν ὑαλωδῶν ἐνώσεων, γιά τήν ἶδια θερμοχρασία. Χρησιμοκοιείται μιά άναλυτική γραφική μέθοδος γιά τόν διαχωρισμό τών όττιχών e_{tr} ζωνών άχορροφήσεως γιά τό ὑαλώδες μίγμα 3NP/NTHF. ατ⁹ νώτ εωσοάτνομγυο επτ εωσοτού αύξήσεως της συγμεντρώσεως τών e μέ τήν αὕξηση τῆς δόσεως ἀχτινοβολίας, δείχνει ὅτι οἰ χατάλληλες θέσεις για τήν παγίδευση των ήλεπτρονίων στις άπτινοβολημένες ὑάλους ἔχουν κάποια ὅριαπή τιμή.



2. <u>**FENIKA**</u>

2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Οἰ καταστάσεις τοῦ ἡλεκτρονίου μποροῦν νά διαχωριστοῦν σέ δυό κύριες κατηγορίες: α) τίς μή ἐντοπισμένες (nonlocalized states) καί β) τίς ἐντοπισμένες καταστάσεις (localized states). Στήν πρώτη κατηγορία ἀνήκουν α₁) οἱ ἐλεύθερες (free)καί α₂) οἱ ἡμιελεύθερες (quasifree) καταστάσεις. Στή δεύτερη ἀνήκουν β₁) οἱ παγιδευμένες (trapped), β₂) οἱ ὅιαλελυμένες" (solvated) καί β₃) οἱ δέσμιες (bound) καταστάσεις. Στήν τελευταία περίπτωση τό ἡλεκτρόνιο εἶναι δεσμευμένο σέ μιά τροχιά ἐνός ἀπλοῦ ἰόντος ἦ μορίου. Αὐτή εἶναι καί ἡ πιό κοινή καί γνωστή κατάσταση τῶν ἡλεκτρονίων στήν ὕλη. Στήν ἀνἀπτυξη τοῦ παρόντος θά ἀσχοληθοῦμε μόνο μέ τό παγιδευμένο ε_τ καί τό ὅιαλελυμένο"ε_{solv}ἡλεκτρόνιο σέ πολικά ἦ μή ὑλικά.

Ένα ἡμιελεύθερο ἡλεκτρόνιο, πού βρίσκεται μέσα σέ ἕνα ὑλιχό, ἀντιδρᾶ πολύ ἀσθενικά μέ τά σωμάτια (ἄτομα, μόρια κ.λ.π.) πού τό περιβάλλουν. Έτσι κινεῖται σέ μεγάλες ἀποστάσεις ἀρκετῶν μοριακῶν διαμέτρων μεταξύ συγκρούσεων, μέ ἀποτέλεσμα ἡ κινųτικότητα του νά εἶναι ἀρκετά μεγάλη. Σέ κάθε ἀέριο, τό ὁποῖο στήν ἀντίδραση του μέ τά ἡλεκτρόνια δέν σχηματίζει ἀρνητικά ἰόντα (π.χ. εὑγενῆ ἀέρια, ὑδρογόνο, ἄζωτο, αἰθυλένιο, κ.λ.π.), μποροῦν νά ὑπάρχουν θερμικῆς ἐνεργείας ἡλεκτρόνια στήν ἡμιελεύθερη κατάσταση. Θερμικῆς ἐνεργείας ἡμιελεύθερα ἡλεκτρόνια μποροῦν ἐπίσης νά ὑπάρχουν στά ὑγρά τά ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπό σφαιρικά μόρια μέ ἐξαιτερικά μεγάλη διπολική ροπή καί τά ὁποῖα δέν ἀντιδροῦν μέ τά ἡλεκτρόνια γιά σχηματισμό ἀρνητικῶν ἰόντων (π.χ. ἀργόν, κρυπτόν, ξένον στήν ὑγρά κατάσταση). Θερμικά ἡμιελεύθερα ἡλεκτρόνια ὑπάρχουν ἐπίσης στούς ἡλεκτρικούς ἀγωγούς (π.χ. τά μέταλλα).

Όταν όμως ἕνα ήλεκτρόνιο ἀντίδρᾶ πολύ πιό ἰσχυρά μέ τά σωμάτια τοῦ ὑλικοῦ, τότε εἶναι δυνατό νά παραμείνη ἐντοπισμένο κάπου στό ὑλικό μέ τόν σχηματισμό μιᾶς ἐντοπισμένης καταστάσεως. Στήν κατάσταση αὐτή τά ἡλεκτρόνια ἕχουν σχετικά πολύ μικρές

-6-

2.1.1. <u>Γενική Περιγραφή τῆς Πορείας ἐνός Παγιδευμένου ἦ</u> "<u>Διαλελυμένου" Ήλεκτρονίου</u>.

Στό σημεϊο αὐτό είναι ἀναγκαϊο νά δώσουμε μιά σύντομη περιγραφή τῆς πορείας ἐνός ἐνεργητικοῦ ἡλεκτρονίου πού βρίσκεται σ**έ** ἔνα σύστημα. Γιά εὐκολία, θά θεωρήσουμε τό σύστημα αὐτό ὅτι είναι ἕνα ὑγρό στό ὁποῖο μποροῦν νά σχηματιστοῦν παγιδευμένα ἤ "διαλελυμένα" ἡλεκτρόνια.

Στήν ἀρχή, ἡ ἀντύδραση κάποιας ἀκτινοβολίας μεγάλης ἐνεργείas (π.χ. μιά δέσμη ἡλεκτρονίων ἐνεργείας 3 Μe V) μέ τά μόρια Μ ἐνός συστήματος ὀδηγεῖ στόν ἰονισμό τους μέ τήν ταυτόχρονη παρανωγή ἐνεργητικῶν δευτερογενῶν ἡλεκτρονίων e⁻ καί θετικῶν ἰόντων Μ⁺, δηλαδή,

 $M \longrightarrow M^{+} + e_{m}^{-}$ (2.1)

Κατά τήν ἀντίδραση αὐτή, ἕνα δέσμιο ἡλεκτρόνιο ἐλευθερώνεται καί τίθεται σέ κίνηση μακρυά ἀπό τό θετικό ἰόν ποῦ παράγεται ταυτόχρονα. Στήν διάρκεια τῆς κινήσεως αὐτῆς μέσα στό ὑλικό, τό κινητικό ἡλεκτρόνιο e_m (mobile electron) χάνει ἐνέργεια ποῦ σπαταλάται σέ ἰονισμό καί διέγερση μορίων τά ὁποῖα βρίσκονται στόν δρόμο του. Μιά ἀπλουστευμένη σχηματική παράσταση τοῦ τελευταίου τμήματος τῆς πορείας ἐνός ἐνεργητικοῦ ἡλεκτρονίου στό σύστημα δίνεται στό Σχῆμα 2.1. Οἱ κύκλοι ἀντιπροσωπεύουν τά μόρια τοῦ ὑγροῦ. Καδώς τό ἡλεκτρόνιο περνᾶ μέσα ῆ κοντά ἀπό τά μόρια, ἀντιδρά μέ αὐτά μέ κάποια μεταβαλλόμενη ἕνταση. Ἡ δυναμική ἐνέργεια τοῦ ἡλεκτρονίου αὐξομειώνεταἰ κατά μῆκος τῆς πορείας του γιατί ἡ ἕνταση τῆς ἀντιδράσεως τοῦ ἡλεκτρονίου μέ τά μόρια μεταβάλλεται ὄσο κινῆται ἀνάμεσα ἀπό αὐτά. Ἡ δυναμική ἐνέργεια τοῦ κινουμένου ἐνεργητικοῦ ἡλεκτρονίου εἶναι δυνατό νά περιγραφῆ ποιοτικά στό Σχῆμα 2.2.

-7-



Σχήμα 2.1. Σχηματική απεικόνιση του τεχευταίου μέρους τώς πορείας ένος Ενερχητικού ήχεατρονίου εέ ενα ύγρα.



t į

Σχήμα 2.2. Ποιοτική αναπαράετοιεη της μεταβολης της δυναμιεής V, κινητικής T και δλικής E (=T+V) ενεργείας ένος ενεργητικού ήλευτρουίου πρός το τέλος της πορείας του εέ ένα ύγρο.

Οἰ περιοχές χαμηλῆς δυναμικῆς ἐνεργείας ἀντιστοιχοῦν σέ ἐνδιάμεσες θέσεις μεταξύ τῶν μορίων τοῦ ὑγροῦ. Όσο ἡ ὀλική ἐνέργεια τοῦ ἡλεκτρονίου παραμένη μεγαλύτερη ἀπό τά μέγιστα τῆς δυμαμικῆς ἐνεργείας (Σχῆμα 2.2), τό ἡλεκτρόνιο συμπεριφέρεται σάν ἡμιελεύθερο. Στό δρόμο του ἔμως τό ἡλεκτρόνιο χάνει ένέργεια λόγω τῶν ἀντιδράσεων του μέ τά μόρια, μέχρι πού ἡ ἀλιπή ἐνέργεια γίνη μιπρότερη ἀπό τήν δυναμιπή του ἐνέργεια. Στήν πορεία αὐτή τό πινητιπό ἡλεπτρόνιο e γίνεται θερμιπό

$$e_m \rightarrow e_{\text{ther.}}$$
 (2.2)

καί, αν δέν ύπαρχουν στό σύστημα αποδέκτες ήλεκτρονίων με μεγαλη ήλεκτρονική συγγένεια, έντοπίζεται σε καποια παγίδα Τ,

$$e_{\text{ther.}}^{-} + T \rightarrow e_{\text{tr}}^{-}$$
 (2.3)

Τό ἀρχικά παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο e_{tr} (trapped electron) βρίσκεται στήν λεγόμενη παγιδευμένη κατάσταση. Τέτοιο παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο δέν μπορεῖ τώρα νά κινεῖται ἐλεύθερο μέσα στό ὑγρό. Ἡ παγιδευμένη κατάσταση ἔχει ἕνα μεταβατικό χαρακτῆρα καί μετασχηματίζεται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου στήν "διαλελυμένη" (solvated) κατάσταση, ὅσο τό σύστημα πολώνεται περισσότερο γύρω ἀπό τήν θέση πού βρίσκεται τό ἐντοπισμένο ἡλεκτρόνιο. Αὐτός ὅμως ὁ μετασχηματισμός περνᾶ ἀπό διάφορα στάδια σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα πού ἐκτείνεται ἀπό 10⁻¹⁵sec σέ 10⁻¹¹sec.

Αρχικῶς συμβαίνει ἡλεκτρονική πόλωση (electronic polarization) σέ διάστημα περίπου 10⁻¹⁵ sec. 'Ο χρόνος αὐτός εἶναι ἀρκετά μικρός ὥστε νά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τό θερμικό ἡλεκτρόνιο βρίσκεται σέ μιά ἡλεκτρονικῶς πολωμένη θέση τήν ἴδια στιγμή πού ἔχει παγιδευτεῖ. Αὐτή ἡ ἐξ ἐπαγωγῆς (induced) ἡλεκτρονική πόλωση ἀπό τό θερμικό ἡλεκτρόνιο ὀφείλεται στήν μικρή μετακίνηση τῶν ἡλεκτρονίων τοῦ ἀτόμου σέ σχέση μέ τόν πυρῆνα του.

Στή συνέχεια, τα φρέαρ δυναμικοῦ τοῦ παγιδευμένου ἡλεκτρονίου e_{tr} γίνεται βαθύτερο γιατί συμβαίνουν ἄλλοι τύποι πολώσεως τοῦ συστήματος, ὅπως ἡ πόλωση τοῦ ἀτόμου (atomic polarization) καί ἡ πόλωση προσανατολισμοῦ (orientational polarization) τῶν διπολικῶν μορίων. Ἡ ἀτομική πόλωση συμβαίνει σέ χρόνο ~10⁻¹³ sec καί ὀφείλεται στήν μετατόπιση τοῦ ἀτόμου σέ σχέση μέ τά γειτονικά του ἄτομα. Ἡ δεύτερη πόλωση ὀφείλεται στήν ἀλλαγή

-9-

προσανατολισμοῦ τῶν διπολικῶν μορίων ὑπό τήν ἐπίδραση τοῦ θερμικοῦ ἡλεκτρονίου. Ἡ προχαλουμένη ὄμως κόλωση παρουσιάζει χάποια ἀδράνεια γιατί τά δίπολα αὐτά, μέ τήν μεγάλη του μάζα, δέν μποροῦν νά ἀχολουθήσουν τό χινούμενο μέ μεγάλη ταχύτητα ἡλεχτρόνιο στόν μιχρό χρόνο τῶν -10⁻¹³ sec. Ἐτσι, τά δίπολα δέν μποροῦν νά ἀναπροσανατολιστοῦν χατά τήν διεύθυνση τῆς χινήσεως τοῦ ἡλεχτρονίου, μέ ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία ἐνός φρέατος δυναμιχοῦ γύρω ἀπό τό ἡλεχτρόνιο. Τό δυναμιχό πού ἐξασχεῖται ἀπό τό ἡλεχτρόνιο πάνω στά δίπολα, διατηρεῖ τήν πόλωση τοῦ συστήματος σέ μιά στατιχή (stationary) χατάσταση. Μέ τόν τρόπο αὐτό προχύπτει ἕνα σταθερό σύστημα πού ἀποτελεῖται ἀπό τό ἡλεχτρόνιο περιτριγυρισμένο ἀπό τά προσανατολισμένα πολιχά μόρια, ὅπως φαίνεται στό Σχῆμα 2.3α. Σύμφωνα μέ τήν Κβαντομηχανιχή, τό ἡλεχτρόνιο ε_{ττ} στήν παγιδευμένη χατάσταση μπορεῖ νά χατέχη μόνο διαχεχριμένες ἐνεργειαχές τιμές, ὅπως φαίνεται στό Σχῆμα 2.3β.





a)

.,

Σχήμα 2.3. Απροποιημένη εχηματική παράεταση παχιδεύεεως ήγευτρονίου α) Προεανατογιεμέλ των διπόγων γόρω από το ετ. β) Ένεργειακό δυναμικό διάγραμμα ετ.



Συνήθως ἕνα ήλεχτρόνιο κού ἔχει σταθεροποιηθεϊ σέ ὑαλώδη συστήματα χαμηλῶν θερμοχρασιῶν ἀναφέρεται σάν παγιδευμένο ἡλεχτρόνιο, ὅπως είδαμε στήν προηγούμενη ἀνάπτυξη. Κατά χάποια ἀναλογία, στή Φυσιχή Στερεοῦ Σώματος ἕνα τέτοιο παγιδευμένο ἡλεχτρόνιο σέ ἕνα πολωμένο φρέαρ δυναμικοῦ μέσα σέ χάποιο ἰοντιχό πολιχό χρύσταλλο συνήθως ὀνομάζεται πόλαρον (polaron). Στούς ἰοντιχούς χρυστάλλους ἡ ἐνέργεια συνδέσεως τοῦ πλεονάζοντος ἡλεχτρονίου είναι πολύ μιχρή (τῆς τάξεως τοῦ 0.1eV) χαί ἡ δραστιχότης τῶν ταλαντώσεων τοῦ χρυσταλλιχοῦ πλέγματος χυριαρχεῖ, σέ τρόπον ὥστε αὐτοπαγίδευση τοῦ ἡλεχτρονίου νά μή ἕχη μεγάλες πιθανότητες νά συμβῆ.

5



3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

3.1. <u>**FENIKA</u>**</u>

'Από τήν ἀρχιχή ἐργασία τοῦ Landau/14/ γιά τήν αὐτοπαγίδευση (self-trapping) ἐνός ἡλεχτρονίου σέ ἕνα πολωμένο μέσο (medium) μέ τό "σχάψιμο τῆς διχῆς του τρύπας", διάφορα μοντέλα γιά τόν μηχανισμό τῆς παγιδεύσεως τοῦ ἡλεχτρονίου ἕχουν ἀναλυθεῖ καί συζητηθεῖ ἀπό τότε /8,14,15,23,87-91/. 'Η ἐπόμενη συζήτηση βασίζεται μεριχῶς στήν πιό πάνω ἀνάλυση.

Γιά τήν καλύτερη διερεύνηση τῆς φύσεως καί τῶν ἰδιοτήτων τῶν "διαλελυμένων" (solvated) e solv ቫ παγιδευμένων (trapped) e ήλεκτρονίων σέ πολικά ὑγρά ቫ ὑαλώδη συστήματα σέ πολύ χαtr μηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό καί λογικό νά θεωρήσουμε ὡρισμένα φυσικά πρότυπα ቫ μοντέλα, γιά τά ὁποῖα νά ὑπάρχη ὅσο τό δυνατό μεγαλύτερη συμφωνία μέ τά πειραματικά ἀποτελέσματα.

Στή συνέχεια, θεωροῦμε ἕνα ἀπλοποιημένο μοντέλο γιά τό ὁποῖο ἔχουμε κάνει τίς ἀκόλουθες ὑποθέσεις:

1) Τό πολικό μέσο θεωρεῖται σάν ἕνα συνεχές διηλεκτρικό πού χαρακτηρίζεται ἀπό τίς δυό μακροσκοπικές ἰδιότητες, τήν στατική διηλεκτρική σταθερά D_{st} καί τήν ἀπτική διηλεκτρική σταθερά D_{op}.

2) Τό είσαγόμενο ήλεχτρόνιο δεσμεύεται ἀπό τό πεδίο πολώσεως τό ὁποῖο ἐπάγεται στό μέσο ἀπό τό ἴδιο τό ἡλεχτρόνιο, ὁπότε ὁ χῶρος γύρω του θά γίνη πολωμένος.

3) Ή ἐνέργεια ἀντιδράσεως μεταξύ τοῦ εἰσαγομένου ἡλεχτρονίου χαί τοῦ μέσου προέρχεται χυρίως ἀπό ἀντιδράσεις μεγάλης ἀποστάσεως (Jong-range interactions).

4) Τό ήλεκτρόνιο έντοπίζεται σέ μιά σφαιρική κοιλότητα μέσης άκτῖνος R_o πού σχηματίζεται ἀπό ἀπώσεις μικρῆς ἀποστάσεως (short-range repulsions) μεταξύ τῆς κατανομῆς τοῦ φορτίου τοῦ ἡλεκτρονίου καί τῶν γειτονικῶν μορίων τοῦ μέσου πού τό περιβάλλουν. Σέ σχετικώς μεγάλες ἀποστάσεις ἀπό τό κέντρο τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος, ὅπου τό μέσο θεωρεϊται σάν ἕνα συνεχές διηλεκτρικό, ἡ ὁλική πόλωση Ρ_t τοῦ μέσου σχηματίζεται ἀπό τήν σφαιρικώς συμμετρική κατανομή τοῦ φορτίου πού βρίσκεται μέσα στήν κοιλότητα. ὅΩπως είναι γνωστό, ἡ πόλωση Ρ_t ἀποτελεῖται ἀπό τήν πόλωση προσανατολισμοῦ Ρ_D τῶν μορίων πού ἔχουν μιά μόνιμη διπολική ροπή καί ἀπό τήν ἡλεκτρονική πόλωση Ρ_e τῶν μορίων τοῦ μέσου. Ἡ μόνιμη πόλωση Ρ_D, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά παρακολουθήση τό κινούμενο μέ μεγάλη ταχύτητα ἡλεκτρόνιο, δίνεται ἀπό τήν σχέση

$$P_{\rm D} = \frac{e}{4\pi r^2} \left(\frac{1}{D_{\rm op}} - \frac{1}{D_{\rm st}} \right) \equiv \frac{e}{4\pi r^2} \beta \qquad (3.1)$$

'Η ήλεκτρονική πόλωση P_e, ή όποία ἀκολουθεῖ πιστά (self-consistently) τήν κίνηση τοῦ ήλεκτρονίου, δίνεται ἀπό τήν σχέση

$$P_{e} = \frac{e}{4\pi r^{2}} \left(1 - \frac{1}{D_{op}}\right)$$
(3.2)

Στή συνέχεια, θά προσπαθήσουμε να ὑπολογίσουμε μερικές βασικές ποσότητες πού ἀφοροῦν τό παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο μέσα σέ μιά σφαιρική κοιλότητα, μέ βάση τίς πιό πάνω ὑποθέσεις.

3.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Η όλική ήλεκτρονική ένέργεια Ε₁ μιᾶς ήλεκτρονικῆς στάθμης i για ἕνα παγιδευμένο ήλεκτρόνιο σέ ἕνα φρέαρ δυναμικοῦ πού σχηματίστηκε ἀπό τό πολωμένο μέσο, είναι δυνατό να δοθῆ ἀπό τό ἄθροισμα τῶν ἀκολούθων συνεισφορῶν:

(α) Τήν ἐνέργεια Ψ₁ τοῦ ἡλεχτρονίου μέσα στό πεδίο τῶν προσανατολισμένων μονίμων διπόλων, χαί
 (β) τήν ἐνέργεια S^e₁ τοῦ ἡλεχτρονίου πού προέρχεται ἀπό τήν ἐξ ἐπαγωγῆς ἡλεχτρονιχή ἐνέργεια πολώσεως.

Έτσι, γιά τήν ένεργειαχή στάθμη i, θά έχουμε

$$E_{i} = W_{i} + S_{i}^{e}$$
 (3.3)

'Η ἐνέργεια Ε. για τήν ἡλεχτρονιχή στάθμη ἰ,τοῦ παγιδευμένου ἡλεχτρονίου είναι δυνατό να βρεθῆ ἀπό τήν λύση τῆς γνωστῆς ἑξισώσεως τοῦ Schrödinger

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V\right]\Psi_i = E_i\Psi_i \qquad (3.4)$$

όπου Vείναι τό δυναμιχό πού ἐπενεργεῖ στό παγιδευμένο ἡλεχτρό− νιο.

Αν ή πόλωση προσανατολισμοῦ τοῦ διηλεχτριχοῦ μέσου σέ ἔνα σημεῖο πού ὀρίζεται ἀπό τό ἄνυσμα τ΄ εἶναι F_D (τ΄), τότε τό δυναμιχό V(τ) στό σημεῖο πού ὀρίζεται ἀπό τό ἄνυσμα τ, ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 3.1, θά δίνεται ἀπό τήν σχέση

$$V(\hat{r}) = -e \iiint \frac{\vec{P}_{D}(\hat{r}') \cdot (\hat{r} - \hat{r}')}{|\hat{r} - \hat{r}'|^{3}} d\tau'$$
(3.5)



Σχήμα 3.1

Αν ύποτεθῆ ὅτι ἡ πόλωση προσανατολισμοῦ εἶναι σφαιριχῷς συμμετριχή χαί ἔχει χατεύθυνση πρός τήν ἀρχή Ο, τότε ἡ σχέση (3.5) υετατρέπεται στήν

$$V(\mathbf{\dot{r}}) = -e \iiint \frac{P_{D}(\mathbf{\dot{r}'})}{r'^{2}} dr' = -e \int_{\mathbf{r}}^{\infty} \frac{P_{D}(\mathbf{\dot{r}'})}{r'^{2}} r'^{2} dr' \int_{\mathbf{r}}^{\pi} \sin \vartheta d\vartheta \int_{\mathbf{r}}^{2\pi} d\varphi$$

ň

xaí

$$V(\dot{r}) = -4\pi e \int_{r}^{r} P_{D}(\dot{r}') dr'$$

Χρησιμοποιώντας τήν σχέση (3.1), βρίσχουμε τελιχώς ότι

(3.6)

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2\beta}{r}\gamma \iota \dot{\alpha} r > R_{c}$$

$$V(\dot{r}) = -\frac{e^2\beta}{R_0}$$
 yud $r < R_0$

Έτσι, ἀπό τύς σχέσει (3.6) βλέπουμε ὅτι τό δυναμικό V (r) πού ἐπενεργεῖ στό παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο καί πούεζναι ἀποτέλεσμα τῆς μονύμου πολώσεως P_D (r), εζναι σταθερό μέσα στήν σφαιρική κοιλότητα ἀκτῖνος R_o καί ἑλαττώνεται μέ τήν αὕξηση τῆς ἀποστάσεως γιά r>R_o.

Πρέπει να σημειωθῆ ἑδῶ ὄτι ἡ στάθμη ἀναφορᾶς εἶναι ἐκεινη τοῦ μή πολωμένου ἡλεκτρονίου τό ὁποῖο βρίσκεται σέ ἄπειρη ἀπόσταση ἀπό τήν σφαιρική κοιλότητα.

3.3 YHONOFIEMOE THE ENEPFEIAE E TOY HAEKTPONIOY FIA THN Θ EMEAIRAH KATAETAEH 18 (GROUND STATE).

'Από τήν θεώριση ότι τό ήλεκτρόνιο βρίσκεται σέ μιά έντοπισμένη κατάσταση, είναι άνάγκη όπως οἰ κυματοσυναρτήσεις τοῦ ήλεκτρονίου τείνουν πρός τό μηδέν γιά πολύ μεγάλες ἀποστάσεις ἀπό τό κέντρο ἐντοπίσεως. Έτσι, μποροῦμε νά θεωρήσουμε μιά κυματοσυνάρτηση Ψ_{1s}(r) ὑδρογονικοῦ τύπου γιά τήν θεμελιώδη κατάσταση 1s τῆς μορφῆς

$$\Psi_{1s}(\mathbf{r}) = \left(\frac{\lambda^3}{\pi}\right) e^{-\lambda \mathbf{r}} \qquad (3.7)$$

όπου λ είναι μιά μεταβλητή παράμετρος.

Μέ τήν μέθοδο τῶν Μεταβολῶν (Variational method), ἡ ἐνέργειὰ W_{1s} τοῦ καγιδευμένου ἡλεχτρονίου στήν θεμελιώδη χατάσταση ἦ χατάσταση ἰσορροκίας, χωρίς τήν καρουσία ἡλεχτρονιχῆς κολώσεως, ὑκολογίζεται ἀκό τό ὀλοχλήρωμα

$$W_{1s} = \int_{\tau}^{\frac{\pi}{1s}} \frac{H_{1s}^{\pi} d\tau}{\int_{\tau}^{\frac{\pi}{1s}} Is} = \frac{\int_{\tau} \frac{\pi}{1s} H_{1s}^{\frac{\pi}{1s}} d\tau}{1}$$

ที

$$W_{1s} = \int_{\tau} \Psi_{1s} \left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \nabla^2 + V(r) \right] \Psi_{1s} d\tau = \left(-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \right) I_1^+ I_2 (3.8)$$

Έτσι έχουμε ότι:

$$I_{1} = \int_{\tau} \Psi_{1s} \nabla^{2} \Psi_{1s} d\tau = \left(\frac{\lambda^{3}}{\pi}\right) \int_{0}^{\infty} e^{-\lambda r} \frac{1}{r^{2}} \frac{d}{dr} \left(r^{2} \frac{de^{-\lambda r}}{dr}\right) r^{2} dr \int_{0}^{\pi} \sin \vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} d\varphi =$$

$$= -4\pi\lambda \left(\frac{\lambda^{3}}{\pi}\right) \left[2\int_{0}^{\infty} re^{-2\lambda r} dr - \lambda\int_{0}^{\infty} r^{2}e^{-2\lambda r} dr\right] = -\lambda^{2}$$

$$I_{2} = \int_{\tau} \Psi_{1s} V(r) \Psi_{1s} d\tau = \left(\frac{\lambda^{3}}{\pi}\right) \int_{r} e^{-2\lambda r} \left\{ \frac{-\frac{\beta e^{2}}{r}, r > R_{o}}{-\frac{\beta e^{2}}{R_{o}}, r < R_{o}} \right\} r^{2} dr \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \int_{0}^{2\pi} d\varphi =$$

$$= -4\pi\beta e^{2} \left(\frac{\lambda^{3}}{\pi}\right) \left[\int_{0}^{R} \frac{1}{R_{o}} r^{2} e^{-2\lambda r} dr + \int_{R_{o}}^{\infty} \frac{1}{r} r^{2} e^{-2\lambda r} dr \right] =$$

$$= -(\frac{\beta e^2}{R_o}) + (\frac{\beta e^2}{R_o}) (1+\lambda R_o) e^{-2\lambda R_o}$$



'Αντικαθιστῶντας τά Ι₁ καί Ι₂ στήν (3.8), λαμβάνουμε τελικά ότι

$$W_{1s} = \left(\frac{h^2 \lambda^2}{8 \pi^2 m}\right) - \left(\frac{\beta e^2}{R_o}\right) + \left(\frac{\beta e^2}{R_o}\right) (1 + \lambda R_o) e^{-2\lambda R_o}$$
(3.9)

 $\delta \pi o \mu$ $\beta \equiv (1/D - 1/D)$

ň

Γιά δεδομένη τιμή R_ο τῆς ἀχτῦνος τῆς χοιλότητος, ἡ ἐνέργεια ^Wls γιά τήν θεμελιώδη χατάσταση είναι συνάρτηση τῆς παραμέτρου λ. [']Η μέθοδος τῶν Μεταβολῶν μᾶς λέει ὅμως ὅτι, ἡ χαλύτερη τιμή τῆς ἐνεργείας προχύπτει γιά τέτοιες τιμές τῆς λ ὥστε νά ἰχανοποιεῦται ἡ συνθήχη θW_{ls}/ θλ = 0. Ἐπομένως ἀπό τήν σχέση (3.9) είναι δυνατός ὁ προσδιορισμός τῆς τιμῆς τῆς λ. Θά ἔχουμε, δηλαδή, ὅτι:

$$\frac{\partial W_{1s}}{\partial \lambda} = 0 = \left(\frac{h^2 \lambda}{4\pi^2 m}\right) - \beta e^2 (1 + 2\lambda R_o)^e^{-2\lambda R_o}$$
(3.10)

Ή μέση τιμή τῆς ἀχτῖνος Τ_{ις} τῆς χατανομῆς τοῦ ἡλεχτριχοῦ φορτίου στήν θεμελιώδη χατάσταση, μχορεῖ νά βρεθῆ ἀπό τήν ἀχόλουθη σχέση

$$\bar{r}_{1s} = \int_{\tau} \Psi_{1s}^{\star} r \Psi_{1s} d\tau = \left(\frac{\lambda^{3}}{\pi}\right) \int_{0}^{\infty} r e^{-2\lambda r} r^{2} dr \int_{0}^{\pi} sin \vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} d\varphi$$

$$\bar{r}_{1s} = \frac{3}{2\lambda}$$
(3.11)

'Από τήν συνάρτηση κατανομῆς τῆς πιθανότητος Π=4πr² Ψ²(r) ὡς πρός τήν ἀπόσταση r, ἔχουμε τήν ἐνεργειακή στάθμη 1ς ὅτι

$$\Pi_{1s} = 4\pi r^2 \Psi_{1s}^2(r) = 4\lambda^3 r^2 e^{-2\lambda r}$$
(3.12)

Τήν πιθανώτερη απόσταση r βρίσχουμε όταν ίσχύη ή συνθήχη ΒΑ

$$\frac{d\Pi_{1s}}{dr} = 0 = 4\lambda^3 \left[2r_{1s} - 2\lambda r_{1s}^2 \right] e^{-2\lambda r}$$

-17-

Τότε, ἀπό τήν συνθήχη αὐτή, χαταλήγουμε στήν σχέση

$$r_{1s} = r_{1s}^{B} = \frac{1}{\lambda}$$
 (3.13)

όπου r^B_{1s} λέγεται ἀχτῖνα τοῦ Bohr χαί ἀντιστοιχεῖ στήν θέση τῆς μεγίστης πυχνότητος ἡλεχτριχοῦ φορτίου γιά τήν θεμελιώδη χατάσταση 1s.

Από μιά σύγκριση τῶν σχέσεων (3.11) καί (3.13) βλέπουμε ὅτι ἡ ¬, είναι κατά 1.5 φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀκτῖνα τοῦ Bohr r^B_{1s}.

Ο ύπολογισμός τῆς ἐνεργείας ἡλεχτρονιχῆς πολώσεως S^e 1s γιά τήν ἐνεργειαχή στάθμη 1s, εἶναι δυνατό νά βρεθῆ ἀπό τήν σχέση

$$S_{1s}^{e} = \frac{1}{2} \int_{\tau} e^{\vec{P}} e^{\vec{\nabla}(\frac{1}{r}) d\tau} = \frac{1}{2} \iiint e^{P} e^{(r) \nabla_{r}(\frac{1}{r}) r^{2} dr \sin \vartheta d\vartheta d\varphi}$$

$$\vec{\eta}$$

$$S_{1s}^{e} = -\frac{1}{2} \int_{\vec{r}}^{\infty} (\frac{e^{P} e}{r^{2}}) 4\pi r^{2} dr$$

$$(3.14)$$

Γιά τήν σχέση (3.14) ἕχει ὑποτεθεῖ ὄτι τό ἡλεχτρόνιο περιέχεται μέσα σέ μιά σφαῖρα ὅπου ἡ χατανομή τοῦ φορτίου γιά τήν χυματοσυ νάρτηση τῆς ἐνεργειαχῆς στάθμης 1ς ἔχει μέση ἀχτῖνα 〒_{1s}. Χρησιμοποιῶντας τίς σχέσεις (3.2), (3.11) χαί (3.14) βρίσχουμε ὅτι

$$S_{1s}^{e} = -\frac{1}{2} \int_{3/2\lambda}^{\infty} (\frac{e}{4\pi r^{2}}) (\frac{e}{4\pi r^{2}}) (1 - \frac{1}{D_{op}}) 4\pi r^{2} dr$$

ň

 $S_{1s}^{e} = -\frac{e^{2}\lambda}{3}(1-\frac{1}{D_{op}})$



^{*}Ετσι, ἀπό τίς σχέσεις (3.9) χαί (3.15) μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τήν ἐνέργεια Ε_{1s} = W₁ + S^e_{1s}.

3.4. YNOAOFIEMOE THE ENEPFEIAE E TOY HAEKTPONIOY FIA THN Δ IHFEPMENH KATAETAEH 2p (EXCITED STATE)

Ή χαμηλώτερη όπτιχῶς ἐπιτρεπτή διηγερμένη ἐνεργειαχή στάθμη μπορεῖ νά θεωρηθῆ ἡ 2p στάθμη, ἡ ὀποία παρέχεται ἀπό τήν ἀχόλουθη χυματοσυνάρτηση μιᾶς μεταβλητῆς παραμέτρου μ

$$\Psi_{2p}(r, \vartheta) = (\frac{\mu}{\pi}) r e^{-\mu r} \cos \vartheta$$
 (3.16)

^{*}Η ἐνεργεἰαχή στάθμη 2p δέν εἶναι μιά χατάσταση ἰσορροπίας ἀλλά χρησιμοποιεῖται γιά τόν ὑπολογισμό τῆς ἡλεχτρονιχῆς μεταπηδήσεως 1s-->2p ἀπό τήν στάθμη 1s στήν στάθμη 2p. Κατά τήν διάρχεια τῆς μεταπηδήσεως αὐτῆς, ἡ θέση τῶν πυρήνων παραμένει ἀμετάβλητη σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τοῦ Franck-Condon. Έτσι θα πρέπεινά θεωρήσουμε ὅτι ἡ διηγερμένη στάθμη 2p βρίσχεται ὑπό τήν ἐπίδραση τοῦ πεδίου πού ἀντιστοιχεῖ στήν θεμελιώδη χατάσταση.

Μέ τήν χρήση πάλι τῆς μεθόδου τῶν Μεταβολῶν, ἡ ἡλεκτρονική ἐνέργεια W_{2p} γιά τήν διηγερμένη στάθμη 2p, μή συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἐνεργείας S^e_{2p} πού προέρχεται ἀπό τήν ἐκ τοῦ ἡλεκτρονίου ἐξ ἐπαγωγῆς πόλωση, δίνεται ἀπό τήν σχέση,

$$W_{2p} = \frac{\int_{\tau} \Psi_{2p}^{*} H\Psi_{2p} d\tau}{\int_{\tau} \Psi_{2p}^{*} \Psi_{2p}^{*} d\tau} = \frac{\int_{\tau} \Psi_{2p} H\Psi_{2p} d\tau}{1}$$

ή

$$W_{2p} = \int_{\tau} \Psi_{2p} \left[-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \nabla^2 + V(r) \right] \Psi_{2p} dr = \left(-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \right) I_3 + I_4$$

-19-

*Erdl ÉXOURE
$$I_{3} \equiv \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \, \nabla_{r,\theta}^{2} \Psi_{2p} d\tau = \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \left\{ \frac{1}{r^{2}} \frac{2}{3r} \left(r^{2} \frac{\partial \Psi_{2p}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^{2} \sin \theta} \frac{2}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Psi_{2p}}{\partial r^{2}} \right) \right\} d\tau = \left(\frac{\mu^{5}}{r} \right)^{1/2} \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \cos \theta e^{-\mu r} \left\{ \frac{1}{r^{2}} \left(2r - 4\mu r^{2} + \mu^{2} r^{3} \right) - \frac{2}{r^{2} \sin \theta} r \sin \theta \right\} d\theta = \left(\frac{\mu^{5}}{r} \right)^{1/2} \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \cos \theta e^{-\mu r} \left\{ \frac{1}{r^{2}} \left(2r - 4\mu r^{2} + \mu^{2} r^{3} \right) - \frac{2}{r^{2} \sin \theta} r \sin \theta \right\} d\theta = \left(\frac{\mu^{5}}{r} \right)^{1/2} \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \cos \theta e^{-\mu r} \left\{ \frac{1}{r^{2}} \left(2r - 4\mu r^{2} + \mu^{2} r^{3} \right) - \frac{2}{r^{2} \sin \theta} r \sin \theta \right\} d\theta = \left(\frac{\mu^{5}}{r} \right)^{1/2} \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \left(\frac{1}{r^{2}} \frac{3}{2\mu^{2}} \right) \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr - 4\mu \int_{0}^{\pi} e^{-2\mu r} dr \right) \int_{0}^{\pi} \cos^{2} \theta \sin \theta d\theta = \left(\frac{\mu^{5}}{r} \right)^{1/2} \int_{\tau}^{\pi} \Psi_{2p} \left(\frac{1}{r^{2}} \frac{3}{2\mu^{2}} \right) \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr = \left(\frac{\theta e^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} \frac{\pi^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr = \left(\frac{\theta e^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr = \left(\frac{\theta e^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr = \left(\frac{\theta e^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr = \left(\frac{\theta e^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^{-2\mu r} dr + \frac{\pi^{2}}{r^{2}} e^$$

-

-20-

•

Οπως στήν περίπτωση τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς W_{1s}, ἔτσι καί ἐδῶ ἡ μέθοδος τῶν Μεταβολῶν συνεπάγεται ὅτι, γιά μιά ὡρισμένη ἀκτῖνα R_o τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος, ἡ καλύτερη τιμή τῆς ἐνεργείας τῆς W_{2p} ἐπιτυγχάνεται ὅταν ἡ παράμετρος μ ἰκανοποιῆ τήν συνθήκη ∂W_{2p}/∂μ = 0. ᾿Από τήν συνθήκη αὐτή προκύπτει ἡ πιό καλή τιμή γιά τήν παράμετρο μ. Ἔτσι, ἀπό τήν σχέση (3.18) ἔχουμε

$$\frac{\partial W_{2p}}{\partial \mu} = 0 = \left(\frac{h^2 \mu}{4\pi^2 m}\right) - \beta e^2 \left(\frac{1}{2} + \mu R_0 + \mu^2 R_0^2 + \frac{2}{3} \mu^3 R_0^3\right) e^{-2\mu R_0}$$
(3.19)

'Η λύση τῆς (3.19), ὅπως θά δοῦμε ἀργότερα μέ γραφική ἀνάλυση, μᾶς παρέχει τήν ζητουμένη παράμετρο μ, ἀπό τήν ὁποία εἶναι δυνατό νά ὑπολογίσουμε τήν τιμή τῆς ἐνεργείας Ψ₂₀.

Ή μέση τιμή τῆς ἀχτῖνος τ_{2p}τῆς χατανομῆς τοῦ ἡλεχτριχοῦ φορτίου γιά τήν διἡγερμένη ἐνεργειαχή στάθμη 2p, βρίσχεται ἀ**κό τήν**

$$\bar{r}_{2p} = \int_{\tau} \Psi_{2p}^{*} r \Psi_{2p} d\tau = (\frac{\mu^{5}}{\pi}) \int_{0}^{\infty} r^{3} e^{-2\mu r} r^{2} dr \int_{0}^{\pi} \cos^{2} \vartheta \sin \vartheta d\vartheta \int_{0}^{2\pi} d\psi$$

$$\bar{r}_{2p} = \frac{5}{2\mu} \qquad (3.20)$$

$$\Pi_{2p} = 4\pi r^2 \Psi_{2p}^2(r, \vartheta) = 4\mu^5 r^4 \cos^2 \vartheta e^{-2\mu r} \qquad (3.21)$$

'Ακό τήν συνθήκη $\frac{d\Pi_2}{dr} = 0$, βρίσκουμε ότι ἡ πιθανωτέρα ἀπό- $\frac{d\Pi_2}{dr} = r_{2p}$

σταση (η άκτινα τοῦ Bohr) γιά τήν θέση της μεγίστης πυκνότητος

ήλεχτριχοῦ φορτίου στήν ἐνεργειαχή στάθμη 2p δίνεται ἀπό τήν σχέση

$$r_{2p} \equiv r_{2p}^{B} = \frac{2}{\mu}$$
 (3.22)

^H ἡλεχτρονιχή ἐνέργεια πολώσεως S^e_{2p} γιά τήν 2p στάθμη είναι δυνατό νά ἐχφραστῆ χατά ἕνα παρόμοιο τρόπο ὅπως τήν ἐξίσωση (3.14), μέ τήν διαφορά ὄμως ὅτι τώρα τό ἡλεχτρόνιο βρίσχεται ἐντοπισμένο μέσα σέ μιά σφαῖρα μέσης ἀχτῖνος r_{2p}= 5/2μ. ^{*}Eχουμε ἐπομένως ὅτι,

$$S_{2p}^{e} = -\frac{1}{2} \int_{\bar{r}_{2p}}^{\infty} (\frac{e^{P}e}{r^{2}}) 4\pi r^{2} dr$$
 (3.23)

Μέ τήν λύση τοῦ πιό πάνω όλοχληρώματος βρίσχουμε ότι

$$S_{2p}^{e} = -\frac{e^{2}\mu}{5} \left(1 - \frac{1}{D_{op}}\right)$$
 (3.24)

^Eτσι τώρα,μέ τήν ἀντιχατάσταση τῶν ἐνεργειῶν Ψ_{2p} (σχέση 3.18) καί S^e_{2p} (σχέση 3.24) στήν ἐξίσωση (3.3) μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε τήν ὀλιχή ἡλεχτρονιχή ἐνέργεια Ε_{2p} γιά τήν διηγερμένη χατάσταση 2p.

3.5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΩΣΕΩΣ υ ΤΟΥ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Η μακρᾶς ἀποστάσεως (long range) ἐνέργεια πολώσεως U_p τοῦ διηλεκτρικοῦ μέσου ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαία γιά τόν σχηματισμό τοῦ φρέατος δυναμικοῦ, μπορεῖ νά ὑπολογιστῆ ἀπό τήν γνωστή σχέση

$$U_{p} = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}') \phi_{p}(\vec{r}') d\tau' \qquad (3.25)$$

οκου ρ(\vec{r}) (=e $|\Psi_{1s}(\vec{r}')|^2$) είναι ή πυκνότητα φορτίου καί $\Phi_p(\vec{r}')$ (= -V(\vec{r}')/e) είναι τό ήλεκτροστατικό δυναμικό πού προέρχεται ἀπό τήν μόνιμη πόλωση $P_D(\vec{r}')$. Μετά ἀπό τίς ἀντικαταστάσεις τῶν ἐξισώσεων (3.6) καί (3.7) στήν (3.25), λαμβάνουμε

$$U_{p} = -\frac{1}{2} \iiint |\Psi_{1s}(r)|^{2} V(r)r^{2} dr \sin \theta d\theta d\varphi = 2\beta e^{2}\lambda^{3} \int_{R_{0}}^{\infty} re^{-2\lambda r} dr$$

$$U = \frac{\beta e^{2}}{2} \left(\frac{1}{2}\lambda R_{1} + \lambda^{2}R_{2}^{2}\right) e^{-2\lambda r} \qquad (3.26)$$

3.6. ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ etr

Ρ

Τό παρατηρούμενο φάσμα τῆς ὀπτικῆς ἀπορροφήσεως τοῦ παγιδευμένου ἡλεκτρονίου e_{tr} στό ὑαλῶδες σύστημα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργείας διεγέρσεως E_{2p} E_{1s} , ἡ ὀποία ὀφείλεται στήν ἡλεκτρονική μεταπήδηση (transition) 1s – 2p. Έτσι, ὑπολογίζοντας τίς ἐνέργειες W_{1s} (σχέση 3.9), S_{1s}^{e} (σχέση 3.15), W_{2p} (σχέση 3.18) καί S_{2p}^{e} (σχέση 3.24), μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τήν ὀπτική ἐνέργεια διεγέρσεως. Πρέπει καί ἐδῶ νά ἀναφερθῆ ὅτι κατά τόν προσδιορισμό τῶν ἐνεργειῶν W_{1s} καί W_{2p} εἶχε ὑποτεθεῖ ὅτι, κατά τήν διάρκεια τῆς μεταπηδήσεως 1s – 2p, ἡ μόνιμη πόλωση τοῦ μέσου καί τό μέγεθος τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος παρέμειναν ἀμετάβλητες.

Μιά σχηματική παράσταση τῶν σταθμῶν ἐνεργείας 1s καί 2p μέ τίς ἐπί μέρους συνεισφορές στήν ὀλική ἡλεκτρονική ἐνέργεια Ε_{1s} καί Ε_{2p}, ἀντιστοίχως, δίνεται στό Σχῆμα 3.2.

3.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Γιά τόν προσδιορισμό των ένεργειαχών σταθμών στή θεμελιώδη καί στή διηγεομένη κατάσταση γιά τά παγιδευθέντα ήλεχτρόνια e_{tr} σέ ὑαλώδη μέσχ πού ἔχουν ἀχτινοβοληθεῖ σέ θερμοχρασία 77⁰K, ἔχει γίνει ἐφαρμογή τοῦ ἀναπτυχθέντος μοντέλου. Συγχεχριμμένα, θά ἀναφερθοῦμε στίς ὑάλους MTHF (Μεθυλιχή τετραϋδροφουράνη) χαί



Σχήμα 3.2. Διάγραμμα δυναμικής ένεργείας του ε.

2-Προπανόλη, πού είναι, ἀντιστοίχως, ἕνα ἀσθενές καί ἕνα ἰσχυρό πολικό μόριο. Γιά τούς ὑπολογισμούς αὐτούς, ἐχρησιμοποιήσαμε τίς δεδομένες /58/ τιμές τῆς παραμέτρου β(Ξ1/D_{op}-1/D_{st}). Οἰ τιμές τῆς ὀπτικῆς D_{op} καί τῆς στατικῆς D_{st} διηλεκτρικῆς σταθερᾶς γιά τήν ὕαλο MTHF είναι 2.0 καί 4.6, ἀντιστοίχως, ὀπότε β=0.28. Γιά τήν 2-Προπανόλη αὐτές οἱ τιμές είναι 1.9, 18.6 καί 0.47, ἀντιστοίχως.

Λεπτομέρειες γιά τήν ἀχτινοβόληση μέ δέσμη ἡλεχτρονίων ένεργείας 1.5 MeV τῶν πιό πάνω οὐσιῶν στήν ὑαλώδη χατάσταση σέ 77⁰Κ θά δοθοῦν στό πειραματιχό μέρος.

Γιά μιά δεδομένη ἀκτῖνα R_ο τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος, εἶναι ἀναγκαῖο ὅπως ὑπολογιστοῦν οἱ καλύτερες τιμές τῶν παραμέτρων λ καί μ ἀπό τἰς συνθῆκες ἐλαχιστοποιήσεως (∂W_{1s}/∂λ)=Ο καί (∂W_{2p}/∂μ)=Ο, ἀντιστοίχως, οἱ ὁποῖες δἰνονται ἀπό τἰς σχέσεις (3.10) καί (3.19). Ἔπειτα, ἀντικαθιστῶντας τις τιμές αὐτές τῶν

-24-

λ καί μ στίς σχέσεις (3.9), (3.15) καί (3.18), (3.24), ἀντιστοίχως, μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τίς καλύτερες τιμές τῶν ἐνεργειῶν W_{1s} , S_{1s}^{e} , W_{2p} καί S_{2p}^{e} .

Για τόν ὑπολογισμό τῆς παραμέτρου λ χρησιμοποιοῦμε τήν σχέση (3.10) ἀπό τήν ὀποία βρίσχουμε

$$\left(\frac{h^2\lambda^2}{4\pi^2m}\right) = \beta e^2 (1 + 2\lambda R_0) e^{-2\lambda R_0}$$
 (3.27)

Μέ τήν μορφή τῆς ἑξισώσεως (3.27) ἀντιμετωπίζουμε ἕνα πρόβλημα στόν προσδιορισμό τῆς παραμέτρου λ γιά καθωρισμένες τιμές τῶν β καί R_o, λόγω τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἐκθετικοῦ ὄρου. Θά προσπαθήσουμε πρῶτα νά ἀπλοποιήσουμε τήν σχέση (3.27) καί ἕπειτα νά τήν χωρίσουμε σέ δυό ἰσοδύναμες ἑξισώσεις.

Έτσι, αν όρίσουμε ότι

 $\xi \equiv 2\lambda R_{0} \qquad (3.28)$

χαί

$$k = \frac{h^2}{8\pi^2 m e^2 R_0 \beta} \equiv \frac{0.265}{R_0 (\sigma \epsilon A)} \frac{1}{\beta}$$
(3.29)

τότε ή (3.27) παίρνειτήν ἰσοδύναμη μορφή

$$k \frac{\xi}{(1+\xi)} = e^{-\xi}$$
 (3.30)

η τίς δυό ίσοδύναμες σχέσεις

$$x \equiv e^{-\xi} \quad xai \quad x \equiv k \quad \frac{\xi}{(1+\xi)}$$
(3.31)

Δίνοντας τήν γραφική παράσταση τῶν δυό αὐτῶν ἐξισώσεων (3.31), μποροῦμε να προσδιορίσουμε τήν νέα παράμετρο ξ ἡ ὀποία θά ἀντι-

-25-

προσωπεύη τό χοινό σημεῖο τομῆς τους. 'Από τήν σχέση (3.28) μποροῦμε τότε να ὑπολογίσουμε τήν ζητουμένη παράμετρο λ.

Στό Σχῆμα 3.3α ἀπειχονίζανται τέτοιες γραφιχές παραστάσεις γιά διάφορες ἀχτῖνες R_οἀπό τίς ὀποῖες ὑπολογίζονται οἰ ἀντίστοιχες τιμές τοῦ λ. Στήν προχειμένη περίπτωση τοῦ Σχήματος 3.3, οἰ ὑπολογισμοί ἔγιναν γιά τήν ΜΤΗΓστήν ὑαλώδη μορφή. Γιά β= 0.283 χαί γιά διάφορες τιμές τοῦ R_οἀπό 0.4 Å μέχρι 3.2 Å, οἰ τιμές τοῦ λ χυμαίνονται μεταξύ 0.5 χαί 0.263, ἀντιστοίχως. Μέ τήν ἀντιχατάσταση τῶν τιμῶν αὐτῶν στίς σχέσεις (3.9), (3.15), (3.11) χαί (3.3), βρίσχουμε τίς ἀντίστοιχες τιμές τῶν W_{1s}, S^e_{1s}, ^F_{1s} χαί E_{1s}. Στόν Πίναχα 3.1 ἀναγράφονται τά τελιχά ἀποτελέσματα τῶν ὑπολογισμῶν αὐτῶν.

| Πίναχας | 3.1 | Ύαλος | MTHF |
|---------|-----|-------|------|
| | | | |

| Ro | W _{1s} | s <mark>e</mark> ls | E _{ls} | λ | r 1s | W _{2p} | s e 2p | E _{2p} | μ | r _{2p} | E2p ^{-E} 15 | f |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------|
| (Å) | (eV) | (eV) | (eV) | (A ⁻¹) | (Å) | (eV) | (eV) | (eV) | (Å ⁻¹) | (Å) | (eV) | |
| 0,4 | -1,040 | -1,200 | - 2,2 4 0 | 0.500 | 3.00 | -0.272 | -0.396 | -0.668 | 0.275 | 9.0 9 | 1.572 | 0.4 9 |
| 0.8 | -0.950 | -1080 | -2.030 | 0.4 5 0 | 3,3 3 | -0,267 | -0.387 | -0.654 | 0.2 5 9 | 9 ,2 9 | 1.376 | Q 5 7 |
| 1,2 | -0,861 | - 0. 960 | -1,821 | 0,400 | 3.7 5 | -0,271 | -0.384 | - 0.6 5 5 | 0,267 | 9 .3 6 | 1166 | 0.6 9 |
| 1,6 | - 0.7 8 4 | - 0.8 7 1 | - 1,6 5 5 | 0,363 | 4.13 | -0,266 | - 0.3 7 9 | - 0,6 4 5 | 0.263 | 9.51 | 1010 | 0.7 9 |
| 2.0 | -0,719 | -0,792 | -1,511 | 0,330 | 4.55 | -0,269 | - 0,374 | - 0.6 4 3 | 0.260 | 9.62 | 0,868 | 0.92 |
| 2,4 | -0,664 | -0,730 | -1,394 | 0.304 | 4.93 | -0.270 | -0.371 | -0.641 | 0.2 5 8 | 9.6 9 | 0.7 5 3 | 1.04 |
| 2,8 | -0,616 | - 0,677 | -1,293 | 0,282 | 5,32 | -0,265 | -0.366 | -0.631 | 0,254 | 9,84 | 0.662 | 1,14 |
| 3,2 | -0,572 | -0,631 | - 1,203 | 0.263 | 5.70 | -0.260 | - 0,3 5 6 | -0.616 | 0.247 | i 0.12 | 0.587 | 1.2 1 |
| | | | br | 1 | 1 | | | | | 1 | | |





-27-

Γιά τόν ὑπολογισμό τῆς παραμέτρου μ χρησιμοποιοῦμε τήν σχέση (3.19), ἀπό τήν ὁποία βρίσχουμε

$$\left(\frac{h^{2}\mu^{2}}{4\pi^{2}m}\right) = \beta e^{2}\left(\frac{1}{2} + \mu R_{o} + \mu^{2}R_{o}^{2} + \frac{2}{3}\mu^{3}R_{o}^{3}\right) e^{-2\mu R_{o}} \qquad (3.32)$$

Γιά τούς ίδιους λόγους πού ἐξηγήσαμε γιά τήν σχέση (3.27), είναι ἀναγχαῖο ὅπως ἡ σχέση (3.32) ἀπλοποιηθῆ χαί χωριστῆ σέ δυό ἰσοδύναμες ἐξισώσεις. Ἐτσι, ὀρίζοντας

$$\zeta \equiv 2\mu R \tag{3.33}$$

καί μέ τήν k ὄπως δίνεται ἀπό τήν σχέση (3.29), ἡ ἐξίσωση (3.32) γίνεται

$$2k \frac{\zeta}{1+\zeta+(\zeta^2/2)+(\zeta^3/6)} = e^{-\zeta}$$
(3.34)

η μέ τίς ίσοδύναμες σχέσεις -

$$\psi = e^{-\zeta} x \alpha \zeta \quad \psi = 2k \quad \frac{\zeta}{1+\zeta+(\zeta^2/2)+(\zeta^3/6)}$$
(3.35)

⁴Η τομή τῶν γραφιχῶν παραστάσεων (3.35), ὄπως φαίνεται στό Σχῆμα 3.3β, μᾶς δίνει τήν τιμή τῆς παραμέτρου ζ ἀπό τήν ὑποία προσδιορίζεται ἡ τιμή τῆς ζητουμένης παραμέτρου μ για μια ὡρισμένη τιμή τῆς R_{_}.

Γιά τήν ὕαλο MTHF ὅπου β=0.283 καί γιά διάφορες τιμές τῆς R_ο ἀπό 0.4 Å μέχρι 3.2 Å, ὁ ὑπολογισμός τῆς μ ἔδωσε τιμές μεταξύ 0.275 καί 0.245, ἀντιστοίχως. Ύστερα ἀπό ἀντικατάσταση τῶν τιμῶν αὐτῶν στίς σχέσεις (3.18), (3.24), (3.20) καί (3.3), βρεθήκανε οἱ ἀντίστοιχες τιμές τῶν. W_{2p} , S_{2p}^e , \tilde{r}_{2p} καί E_{2p} πού περιλαμβάνονται στόν Πίνακα 3.1.

Ένα άξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τῆς παραμέτρου μ είναι ἡ

-28-
πολύ μικρή μεταβολή της, σέ σχέση μέ τήν παράμετρο λ γιά τήν **ζ**δια περιοχή μεταβολῶν τῆς R_o. [°]Ως ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, ἡ τιμή τῆς ἡλεκτρονικῆς ἐνεργείας E_{2p} γιά τήν ἐνεργειακή στάθμη 2p παραμένει σχεδόν ἀμετάβλητη στά ὅρια τῶν μεταβολῶν τῆς ἀκτῖνος R_o τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος στήν ὁποία βρίσκεται παγιδευμένο τό ἡλεκτρόνιο, σέ ἀντίθεση μέ τήν "εὐαισθησία" πού δείχνει ἡ ἡλεκτρονική ἐνέργεια E_{1s} γιά τήν ἐνεργειακή στάθμη 1s σέ ἀντίστοιχες μεταβολές τῆς R_o. Αὐτή ἡ συμπεριφορά φαίνεται πιό παραστατικά στό Σχῆμα 3.4 γιά τήν ὕαλο MTHF γιά διάφορες ἀκτῖνες R_o τῆς σφαιρι-



κής χοιλότητος.

Έργαζόμενοι κατά ἀνάλογο τρόπο, μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τίς διάφορες παραμέτρους γιά τήν 2-Προπανόλη στήν ὑαλώδη κατάσταση. Στόν Πίνακα 3.2 ἀναγράφονται τά ἀποτελέσματα αὐτά.



| R _o | W _{ls} | Se 1s | E _{ls} | λ | r 1s | W _{2D} | s ^e 2p | E. | u | - r | EE. | £ |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|-------|
| (Å) | (eV) | (eV) | (eV) | (Å ⁻¹) | (Å) | (eV) | (eV) | -2p (eV) | (Å ⁻¹) | 2p (Å) | 2ρ 1 (eV) | |
| .Q.5 | -2656 | -1.706 | -4.362 | 0.7 5 0 | 200 | - 0.7 5 7 | -0.614 | - 1,3 7 1 | 0.4 5 0 | 5,56 | 2,991 | 0,7 1 |
| 1,0 | -2,150 | -1,365 | - 3.5 1 5 | 0 <u>6</u> 00 | 2.50 | - 0.7 5 2 | -0,580 | -1,332 | 0.425 | 5.8 8 | 2183 | 0,96 |
| 1,5 | -1809 | - 1.1 3 8 | -2947 | 0.5 0 0 | 3.0 0 | -0.741 | - 0.5 7 3 | -1,314 | 0.420 | 5 . 9 5 | 1.633 | 1.26 |
| 2.0 | -1,561 | -0.967 | - 2.5 2 8 | 0.4 2 5 | 3.5 3 | - 0.7 2 1 | - 0.5 7 1 | -1,292 | 0,418 | 5.98 | 1,236 | |
| 2,5 | - 1,375 | -0.865 | - 2,240 | 0.3 8 0 | 3,95 | - 0,6 9 9 | - 0.3 5 2 | -1231 | 0.3 9 0 | 6.41 | 1.009 | |
| 3.0 | -1230 | - 0.7 8 4 | -2.014 | 0.345 | 435 | - 0.6 7 8 | -0.501 | - 1.179 | 0.367 | 6.81 | 0.835 | |
| | | | | | | • | | | | | | |

Πίνακας 3.2 Υαλος 2-Προπανόλη

3.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΣ" f ΝΕΤΑΠΗΔΗΣΗ 1s-2p

Γενιχῶς ἡ "δύναμη ταλαντώσεως" (oscillator strength) f mn γιά τήν μεταπήδηση m→n (ἀπό τήν ἀρχιχή στάθμη m σέ μιά διηγερμένη στάθμη n), δίνεται ἀπό τήν σχέση:

$$f_{mn} = \frac{2\hbar}{m_e \omega_{mn}} \left| \left(\Psi_n, \ ge^{ikz_j} \frac{\partial}{\partial x_j} \Psi_m \right) \right|^2$$
(3.36)

[•]Η σημασία τῆς σχέσεως (3.36) είναι ὄτι ἕνα ἄτομο ὑπό θεώρηση συμπεριφέρεται σάν ἕνάς ταλαντωτής χατά τήν μεταπήδηση m- n μέ συχνότητα ταλαντώσεως ω_{mn} πού δίνεται ἀπό τήν

$$\omega_{mn} = \frac{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}{\hbar}$$

Στήν περίπτωση αὐτή, f_{mn} ἐκφράζει τόν ἐνεργό ἀριθμό τῶν ἡλεχτρο-

νίων πού συμμετέχουν στήν μεταπήδηση m~n.

'Η f 1s+2p γιά τήν μεταπήδηση 1s+2p (ἀπό τήν θεμελιώδη στά-θμη 1s στήν διηγερμένη στάθμη 2p) ἀποδειχνύεται ὅτι εἶναι ἴση μέ

$$f_{1s+2p} = \frac{2\hbar^2}{m_e |E_{2p}-E_{1s}|} |(\Psi_{2p}, \frac{Z}{\sum_{j=1}^{3}}, \Psi_{1s})|^2$$
(3.38)

Έτσι έχουμε να ύπολογύσουμε το όλοκλήρωμα

ñ

$$M_{1s,2p} = (\Psi_{2p}, \sum_{j=1}^{Z} \frac{\partial}{\partial x_j} \Psi_{1s}) = \int \Psi_{2p} \frac{\partial}{\partial z} \Psi_{1s} d\tau \qquad (3.39)$$

'Αντιχαθιστῶντας τίς σχέσεις (3.7) χαί (3.16) γιά τίς χυματοσυναρτήσεις ^Ψ1ς χαί Ψ_{2D}, ἀντιστοίχως, στήν (3.39), ἔχουμε

$$M_{1s,2p} = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{2\pi} Br \cos \theta \ e^{-\mu r} \left[\frac{\partial}{\partial z} \left(A \ e^{-\lambda r} \right) \right] r^{2} dr \ \sin \theta d\theta d\varphi =$$

$$= -AB\lambda \int_{0}^{\infty} r^{3} \ e^{-(\mu+\lambda)r} dr \int_{0}^{\pi} \cos^{2} \theta \sin \theta d\theta \int_{0}^{2\pi} d\varphi$$

$$M_{1s,2p} = -8 \frac{(\lambda \mu)^{5/2}}{(\lambda+\mu)^{4}}$$

'Αντικαθιστῶντας τό ἀποτέλεσμα αὐτό στήν σχέση (3.38), λαμβάνουμε τελικά

$$f_{1s+2p} = \frac{128\hbar^2}{m_e |E_{2p} - E_{1s}|} \frac{(\lambda \mu)^5}{(\lambda + \mu)^8}$$

$$f_{1s+2p} = \frac{1.562 \times 10^{-25}}{|E_{2p} - E_{1s}|} \frac{(\lambda \mu)^5}{(\lambda + \mu)^8}$$



(3.40)

Γιά δεδομένη τιμή τῆς ἀχτῖνος R_ο τῆς σφαιριχῆς χοιλότητος, μποροῦμε νά προσδιορίσουμε τἰς πιό χαλές τιμές γιά τἰς παραμέτρους λ χαί μ, χαί ἀπό αὐτές νά ὑπολογίσουμε τήν χαλύτερη ἐνέργεια διεγέρσεως (E_{2p} - E_{1s}) ποῦ ὀφείλεται στήν ἡλεχτρονιχή μεταπήδηση 1s→2p. "Ετσι, ἀπό τήν σχέση (3.41) μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε τήν "δύναμη ταλαντώσεως" f_{1s→2p} γιά διάφορες ἀχτῖνες R_o. Τά ἀποτελέσματα ἕχουν δοξεῖ στούς Πίναχες 3.1 χαί 3.2 γιά τἰς ὑάλους ⁶

3.9. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΣ Ε λmax ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΑΛΟΥΣ ΜΤΗΓ. ΚΑΙ 2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

'Από τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐργασίας γιά τήν ἀ×τινοβόληση τῆς ὑάλου ΜΤΗΕ μέ παλμούς ἡλε×τρονίων ἐνεργείας 1.5 Με V σέ 77°K, ὅπως δά δοῦμε ἀργότερα στό πειραματικό μέρος, παρουσιάζονται δύο μέγιστα ἀπορροφήσεως σέ μή×η ×ύματος 1250 ×αί 1400nm . Αὐτά τά μέγιστα ἀντιστοιχοῦν σέ ὀπτικές ἐνέργειες διεγέρσεως ~ 1ε V ×αί ~ 0.9 eV, ἀντιστοίχως. Όταν ἡ ἐνέργεια τῆς 1s→2p μεταβάσεως δεωρηδῆ ὡς ἡ ἐνέργεια διεγέρσεως $E_{\lambda max} = hv_{max}$ γιά τήν μεγίστη ἀπορρόφηση, τότε δά ῆτο δυνατό να ὑποδέσουμε ὅτι ὑπάρχουν δυό εἰδῶν σφαιρικές ×οιλότητες γιά παγίδευση τοῦ e_{tr} μέ διαφορετικές ἀ×τῖνες R₀. Έτσι, οἱ ὑπολογισδεῖσες ἐνέργειες διεγέρσεως τῶν ~1eV ×αί ~0.9eV δά συμφωνοῦν μέ τἰς πειραματικές τιμές ὅταν οἱ ἀ×τῖνες R₀εἶναι 1.6 Å ×αί 2.0 Å, ἀντιστοίχως.Οἱ τιμές αὐτές γιά τήν ὕαλο πού ἑξετάζουμε.

Γιά τήν 2-Προπανόλη, ή μετρηθεῖσα/61/ πειραματική τιμή Ε_{λmax} εἶναι ΐση μέ 1.55 eV γιά μεγίστη ἀπορρόφηση σέ λ_{max} = 800nm, μετά ἀπό ἀκτινοβολία μέ παλμούς ἡλεκτρονίων ἐνεργείας 10 ΜeV σέ 77[°]K. Στόν Πίνακα 3.2 δἴνονται οἰ ὑπολογισθεῖσες τιμές τῆς ἐνεργείας διεγέρσεως (Ε_{2p}- Ε_{1s}) γιά τήν μεταπήδηση 1s+2p στήν περίπτωση τῆς 2-Προπανόλης. 'Από τήν γραφική παράσταση τῆς (E_{2p}-E₁s) σάν συνάρτηση τῆς ἀκτῖνος R_ο τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος, βρίσκουμε ὅτι ἡ ὑπολογισθεῖσα E_{λmax} συμφωνεῖ μέ τήν πειραματική τιμή, ὅταν ἡ R_ο είναι ἴση μέ-1.6 Å.

A.

"影響到起來的人"。 计数字 化

AC LESSEN

5.24**₹**₹**\$**10 ×2

· · · · ·

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Γιά τήν παρατήρηση, μελέτη χαί ἀναγνώριση τῶν διαφόρων βραχυβίων εἰδῶν, ὅπως π.χ. ἐλευθέρων ριζῶν, ἰόντων, παγιδευμένων ἡλεχτρονίων, χ.λ.π., τά ὑποῖα παράγονται μετά τήν ἀπορρόφηση ἀκτινοβολίας μεγάλης ἐνεργείας, χρησιμοποιοῦνται διάφοροι μέθοδοι ἀπό τίς ὑποῖες οἰ πιό βασιχές περιγράφονται στή συνέχεια. Εἶναι μεγάλης σημασίας νά γνωρίζουμε ποιά προϊόντα σχηματίζονται στά διάφορα συστήματα, πόσο χρόνο ζωῆς ἔχουν χαί πώς οἱ ἀντιδράσεις τους μποροῦν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό μεταβολές τοῦ φυσιχοῦ τους ἦ τοῦ χημιχοῦ τους περιβάλλοντος χατά τήν διάρχεια ἤ μετά τήν ἀχτινοβόληση τους.

4.1. PALIONYEH HE MANMOYE HAEKTPONION (PULSE RADIOLYSIS P.R.)

Ή μέθοδος P.R. τῆς ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεχτρονίων /92-101/ ἀσχολεῖται μέ τήν παρατήρηση τῆς χινητιχῆς τῶν διαφόρων βραχυβίων εἰδῶν πού παράγονται σέ χημιχά συστήματα λόγω τῆς ἀπορροφήσεως ἐνός ἐντόνου χαί μιχρῆς διαρχείας παλμοῦ ἡλεχτρονίων μεγάλης ἐνεργείας. Συνήθως γιά τήν παραγωγή τέτοιων παλμῶν χρησιμοποιοῦνται οἱ ἐπιταχυντές ἡλεχτρονίων Van de Graaff/93,95,102,103/ χαί οἱ γραμμιχοί ἐπιταχυντές ἡλεχτρονίων μέ μιχροχύματα. Ἡ ἐχπεμπόμενη δέσμη ἡλεχτρονίων είναι δυνατό νά φθάση σέ ἐνέργεια μέχρι 40 ΜεV χαί σέ διάρχεια μέχρι 10psec (1psec=10⁻¹²sec).

'Επειδή, γιαυτή τήν πειραματική έργασία ἔχουμε χρησιμοποιήσει τήν μέθοδο P.R., θά ἀναφερθοῦμε ἀργότερα μέ λεπτομερῆ περιγραφή τῆς τεχνικῆς τῶν μετρήσεων καί τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν γιά τήν καλύτερη καί ἀποδοτϣκώτερη ἐφαρμογή της.

4.2. γ -PAAIOAYEH (γ -RADIOLYSIS= γ -R)

Οἱ ἀχτῖνες-γ, πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως /69/, ἐχπέμπονται ἀπό μιά πηγή χοβαλτίου-60, ⁶⁰C_o, χαί χα-

BIBAN

-34-

τέχουν μεγαλες ἐνέργειες (1.17 καί 1.33 ΜeV). 'Η ἐναπόθεση τῆς ἐνεργείας αὐτῆς σέ χημικά συστήματα εἶναι ὁμογενής. 'Ο ρυθμός ὅμως τῆς ἀπορροφουμένης δόσεως εἶναι πολύ μικρός γιατί συνήθως κυμαίνεται σέ μερικά Mrad ἀνά ὥρα. Ευνεπῶς, εἶναι συνήθως ἀναγκαῖο γιά τό παρασκεύασμα νά ἐκτεθῆ στήν γ-ἀκτινοβολία σέ σχετικῶς μεγάλα χρονικά διαστήματα, π.χ. μερικά λεπτά ἤ καί ὧρες, γιά νὰ γίνη δυνατή ἡ παρατήρηση τῶν διαφόρων προϊόντων τῆς ἀντιδράσεως. Μέ τήν P.R. μέθοδο ἡ παρατήρηση γίνεται σέ χρόνο μερικῶν μsec ἦ καί ἀκόμη μερικῶν nsec.

"Η ἀκτινοβόληση μέ ἀκτΕνες-γ μιᾶς οὐσίας ὀδηγεΕ στήν παραγωγή ἀρχικῶν ἐνεργητικῶν ἡλεκτρονίων γιἀ τα ἀποῦα οἰ μηχανισμοί ἀντιδράσεων εἶναι ἀνάλογοι μέ ἐκείνους ποῦ συμβαίνουν ἀπό μιἀ δέσμη ἡλεκτρονίων ἐνός ἐπιταχυντοῦ. Τὰ περισσότερα ἀπό τα ἀρχικά ἡλεκτρόνια χάνουν τήν ἐνέργεια τους σέ συγκροῦσεις μέ τά ἄτομα (ἡ μόρια) τοῦ παρασκευάσματος, μέ ἀποτέλεσμα νά πάθουν διέγερση ἡ ἰονισμό, ἀναλόγως τοῦ ποσοῦ τῆς ἀπορροφηθείσης ἐνεργείας ἀπό τὰ ἡλεκτρόνια. Σέ ἀρκετά ὑαλώδη ἡ στερεά συστήματα ποῦ ἕχουν ἀκτινοβοληθεῦ μέ ἀκτῦνες-γ, τά προϊόντα τῶν ἀντιδράσεων, ὅπως π.χ. ρίζες, ἰόντα ἡ ἡλεκτρόνια, εἶναι δυνατόν νὰ παγιδευτοῦν προσωρινὰ ἡ μόνιμα. Ἐτή συνέχεια, αὐτά μποροῦν νὰ ἀνιχνευτοῦν καῦ νά διερευνηθοῦν μέ τήν μέθοδο τοῦ συντονισμοῦ τῶν σπίν τῶν ἡλεκτρονίων (Electron Spin Resonancem ESR) ἡ μέ κάποια ἄλλη ὀπτική φασματοσκοπική μέθοδο.

4.3. EYNTONIEMOE ENIN HAEKTPONIGN (ELECTRON SPIN RESONANCE ESR).

⁴Η μέθοδος ESR βασίζεται στό ὄτι ἕνα ἀζευγάρωτο (unpaired) ἡλεκτρόνιο σθένους καχέχει γωνιακή ὀρμή καί μαγνητική ροπή. ⁶Οταν π.χ. μιά χημική ρίζα βρίσκεται σέ σταθερό μαγνητικό πεδίο, τό ἀζευγάρωτο ἡλεκτρόνιο συμπεριφέρεται σάν μιά μαγνητική σβούρα, ὅκως δείχνει τό Σχῆμα 4.1, καί παθαίνει μετάπτωση μέ συχνότητα ω_ο πού είναι ἀνάλογη μέ τήν ἕνταση Η₁ τοῦ μαγνητικοῦ πεδίου. ⁶Αν τώρα ἑφαρμοσθῆ ἕνα παλλόμενο μαγνητικό πεδίο μέ ἕνταση Η₃είηωτ

-35-



Extinatel April ESR medidou yua wawe

χαί χάθετο στό H₁, τό ἀποτέλεσμα τῶν διαταράξεων του πάνω στό μεταπτωτιχά χινούμενο ἡλεχτρόνιο θά ἔχη μηδενιχή μέση τιμή. ^{*}Αν δμως ἡ συχνότης του ω εἶναι ἶση-μέ τήν ω_ο, τότε θά γίνη συντονισμός μέ ἀποτέλεσμα ἡ διεύθυνση τοῦ σπίν τοῦ ἡλεκτρονίου νά ἀναστραφῆ (flipped over) χατά 180[°]. ^{*}Η ἀναστροφή αὐτή τοῦ σπίν συνοδεύεται μέ ἀπορρόφηση ἐνεργείας ἀπό τό παλλόμενο πεδίο.

Ένα έλεύθερο ήλεχτρόνιο θα πρέπεινα δώση μια άπλη χαί έντονη γραμμή άπορροφήσεως, όταν έξετάζεται μέ τήν ESR μέθοδο. Στίς ρίζες, τό άζευγάρωτο ήλεχτρόνιο δέν είναι έντελῶς έλεύθερο άλλά σχετίζεται μέ ένα ή περισσότερους πυρηνες. Έπομένως τό έφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο μέσα στό όποῖο χινεῖται θά διαφοροποιηθῆ άπό τίς συνεισφορές τῶν μαγνητιχῶν πεδίων τῶν πυρήνων αὐτῶν. 『Αν, π.χ., τό ήλεκτρόνιο είναι δεσμευμένο σέ ένα μόνο πρωτόνιο πού έχει σπίν 1/2, ή μαγνητική ροπή τοῦ πρωτονίου θά προσανατολισθῆ είτε κατά τήν διεύθυνση τοῦ ἐφορμοζομένου πεδίου, είτε ἀντίθετα μέ αὐτή .Στατιστιχῶς, ὁ μισός ἀριθμός τῶν ὑπαρχόντων πρωτονίων θα έχουν τόν ένα προσανατολισμό κι ὁ άλλος μισός τόν άλλο. Κατά τόν ίδιο τρόπο, ὁ μισός περίπου ἀριθμός τῶν ἀζευγάρωτων ἡλεκτρονίων θα βρίσχωνται σέ ένα μαγνητιχό πεδίο πού είναι λίγο μεγαλύτερο ἀπό τό ἐσαρμοζόμενο χι'ὸ αλλος μισός σέ ἕνα πεδίο πού είναι χατά ίσο ποσό άλλά μιχρότερο άπό τό έφαρμοζόμενο πεδίο. Έτσι, έχεῖνο πού παρατηρεῖται τώρα ἀπό τήν ESR μέθοδο είναι ἕνας δια-

-36-

χωρισμός (splitting) τῆς ἀπλῆς γραμμῆς συντονισμοῦ ἐνός ἐλευθέρου ἡλὲχτρονίου σέ μια διπλῆ (doublet) γραμμή πού βρίσχεται σέ ἴση ἀπόσταση ἀπό τήν ἀρχιχή θέση.

Τό ESR φάσμα ἐνός ἀζευγάρωτου ἡλεκτρονίου πού βρίσκεται σέ σύζευξη μέ δύο πρωτόνια ἀποτελεῖται ἀπό μιά τριπλῆ (triplet) γραμμή μέ τό κεντρικό μέγιστο στή θέση τῆς ἀπλῆς γραμμῆς τοῦ ἐλευθέρου ἡλεκτρονίου. ^{*}Αν τό ἀζευγάρωτο ἡλεκτρόνιο σχετίζεται μέ ἕνα πυρῆνα μέ πολλά σπίν, τότε τό φάσμα θά εἶναι πιό πολύπλοκο. Σάν παράδειγμα /104/ ἀναφέρουμε τό ESR φάσμα τῆς ὑάλου 3MP πού ἀκτινοβολήθηκε γιά πέντε λεπτά μέ ἀκτῖνες-γ σέ θερμοκρασία 77[°]K. ^{*}Οπως δείχνει τό Σχῆμα 4.2, τό ESR φάσμα ἀποτελεῖται ἀπό



Σχημα 4.2. ESR φάεμα της ύάχου 3MP ες 77 K υετερα άπό χ-άκτινοβόχηση.

ένα κεντρικό μέγιστο μέ πολύ μικρό πλάτος καί μέ μεγάλη ένταση κάι ἀπό ἕξη μέγιστα μεγάλου πλάτους καί μικρῆς ἐντάσεως. Τό κεντρικό μέγιστο ἀντιστοιχεῖ στό φάσμα πού δίνουν τά παγιδευμένα ἡλεκτρόνια e_{tr} στήν ὕαλο 3MP καί τά ἄλλα μέγιστα ὀφείλονται στά φάσματα πού δίνουν οἱ ἐλεύθρες ρίζες οἱ ὀποῖες σχηματίζονται ἀπό τά μόρια 3MP.



4.4. ΤΡΟΠΟΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Ρ. R. ΜΕΘΟΔΟΥ

Σάν πρῶτο βῆμα κάθε πειραματικῆς ἐργασίας τῆς Ρ.Ρ.μεθόδου είναι ἡ ἀνίχνευση τῶν μεταβατικῶν (transient) φασμάτων ἀπορροφήσεως στήν προσιτή περιοχή ἐνεργειῶν καί ὁ τρόπος αὐξήσεως καί ἐλαττώσεως τῶν ὁπτικῶν φασμάτων μέ τόν χρόνο.

Γιά τήν ἀνίχνευση καί μελέτη τῶν ὀκτικῶν φασμάτων ἀκορροφήσεως μέ τήν τεχνική τῆς ραδιολύσεως μέ καλμούς ἡλεκτρονίων χρησιμοποιοῦνται δύο μέθοδοι: α) ἡ φασματοφωτογραφική καταγραφή ἤ φωτόλυση μέ ἀναλαμκές (flash photolysis) καί β) ἡ φασματοηλεκτρονική καταγραφή, οἱ ὀκοῖες μκοροῦν νά θεωρηθοῦν σάν συμκληρωματικές. ἕτσι εἶναι δυνατό τά ὀκτικά φάσματα ἀκορροφήσεως νά μελετηθοῦν εἶτε σάν συνάρτηση τοῦ μήκους κύματος ἦ τοῦ χρόνου.

Στή συνέχεια δίνεται μιά περιληπτική περιγραφή τῶν δύο αὐτῶν μεθόδων.

4.4.1. Φασματοφωτογραφική Καταγραφή (Spectrophotographic Recording)

Μέ τήν μέθοδο αὐτή, ὀλόκληρο τό φάσμα ἀπορροφήσεως φωτογραφίζεται πάνω σέ μιά φασματογραφική πλάκα, γιά σταθερό χρόνο ἐκθέσεως, σάν συνάρτηση τοῦ μήκους κύματος πού ἐκπέμπεται ἀπό τήν φωτεινή πηγή κατά ἀναλαμπές μικρῆς διαρκείας.

Μιά τυπική πειραματική διάταξη δίνεται στό Σχῆμα 4.3 πού περιλαμβάνει μόνο τά οὐσιώδη μέρη τῆς μεθόδου. Στήν ἀρχή τοῦ πειράματος ἐνεργοποιεῖται ἡ φασματοσκοπική λυχνία ποῦ δίνει μιά μικρῆς διαρκείας ἀναλαμπή φωτός, μεγάλης ἐντάσεως καί εὐρείας περιοχῆς μηκῶν κύματος. Ἡ στιγμιαία φωτεινή δέσμη, διερχομένη μέσα ἀπό τό παρασκεύασμα μέ τήν βοήθεια ἀριθμοῦ φακῶν, εἰσέρχεται στόν φασματογράφο καί ἐστιάζεται στή φασματογραφική πλάκα, ὅπου καί καταγράφεται φωτογραφικῶς. Αὐτό ἀποτελεῖ τό φάσμα ἀναφορᾶς. Ἐπειτα, διεγείρεται ὁ ἐπιταχυντής ἡλεκτρονίων κατά τέτοιο τρόπο ὥστε ὁ ἐπόμενος παλμός ἐνεργοποιήσεως (trigger pulse) νά

-38-



4. Enirazovins njekzpovine 5. Diagoayur biguns harroning 6. Διάφραχμα δέςμπε φωτός 7. ERIEPASUNTIS AJERTPIRE SAPETER 8. Aicyipens - xporopuluisens 9. Einenna ezizzen nzeropennen

10. Owroypagien + adre

Σχήμα 4.3 Μέδοδος φαεματοφωτογραφικής καταγραφής.

προχαλέση τήν έχπομπή μιᾶς δέσμης ήλεχτρονίων πρός τό παρασχεύασμα. 'Ο ίδιος αύτός παλμός μεταβιβάζεται στήν φασματοσκοπική λυχνία διά μέσου ένός έπιβραδυντικοῦ χυχλώματος μεταβαλλομένης τιμῆς. Έτσι, σέ κάποια δεδομένη χρονική στιγμή μετά τήν έκκομπή τῆς ἡλεχτρονιχῆς δέσμης, ἐνεργοποιεῖται ἡ λυχνία χαί ἐχπέμπει μιά στιγμιαία φωτεινή δέσμη στό παρασκεύασμα ταυτόσημη μέ τήν άρχική καί τελικά καταγράφεται στήν φασματογραφική πλάκα. Τό νές φάσμα ἀπορροφήσεως θά διαφέρη ἀπό τό ἀρχικό γιατί τώρα ἕνα μέρος τῆς φωτεινῆς δέσμης, γιά ὡρισμένα μήχη χύματος, ἔχει ἀπορροφηθεῦ άπό τά προϊόντα πού παρήχθησαν στό παρασχεύασμα άπό τήν δέσμη ήλεχτρονίων.

Στήν πράξη, λαμβάνεται ένας μεγάλος άριθμός φασματογραφημάτων,γιά διάφορους χρόνους έπιβραδύνσεως τοῦ παλμοῦ ἐνεργοποιήσεως, άπό τά όποῖα είναι δυνατό νά προσδιορισθῆ ὁ ρυθμός ἐλαττώσεως τῆς ἐντάσεως ἀπορροφήσεως ἀπό ἐλεύθερες ρίζες, ἰόντα, ἤ παγιδευμένα ήλεκτρόνια γιά διάφορα μήκη κύματος.

4.4.2. Φασματοφωτοηλεκτρονική Καταγραφή (Spectrophotoelectronic Recording) BIBAIO

Μέ τήν μέθοδο αύτή, τό φάσμα ἀπορροφήσεως καταγράφεται, τήν βοήθεια ένός φωτοανιχνευτοῦ, σάν ἕνα ἡλεκτρικό σῆμα πού μεταβάλλεται μέ τόν χρόνο, γιά κάποιο σταθερό μῆκος κύματος.

Μιά τυπιχή πειραματιχή διάταξη φαίνεται στό Σχῆμα 4.4. δπου παρουσιάζονται μόνο τά οὐσιώδη μέρη τῆς μεθόδου. 'Η συνεχής φωτεινή δέσμη πού ἐχπέμπεται ἀπό μιά λυχνία σταθερῆς



Συνεκής φωτεινή πηγή Χε
 Στοιπείο απορραφήσεως
 Μονοχρωμάταρας
 Καταχυντής ήχετροσίως
 Διάφραγμα δέςμης φωτός
 Δωφραγμα δέςμης φωτός
 Διεχέρτης- προπρωθματής
 Διεχέρτης- προπρωθματής
 Σύττημα έχίγχου άχευτρονικώς
 Φωτοανικουτής φωτοανικουτού

Σχήμε 4.4. Midodos queματοφωτοηχετρονικής καταγραφής.

φωτεινῆς ἐντάσεως, διέρχεται ἀπό τό παρασχεύασμα μέ τήν βοήθεια ἐνός συστήματος φαχῶν χαί εἰσέρχεται σέ ἕνα μονοχρωμάτορα ὅπου χαί ἀναλύεται. "Ετσι ἀπό τό συνεχές φάσμα τῆς φωτεινῆς δέσμης, ὑρατῆς ἦ χαί ἀόρατης, ὅπως τό ὑπεριῶδες (Ultraviolet Ξ UŊ χαί τό ὑπερέρυθρο (Infrared Ξ IR),διαλέγεται χάποιο μῆχος χύματος. Στή συνέχεια, τό μονοχρωματιχό αὐτό φῶς ἑστιάζεται στήν φωτοευπαθῆ περιοχή τοῦ ἀνιχνευτοῦ (φωτοπολλαπλασιαστοῦ ἦ φωτοχρυσταλλολυχνίας), ὅπου μετατρέπεται σέ ἡλεχτριχό σῆμα, ἐνισχύεται ἄν θεωρηθῆ ἀναγχαῖο, χαί μεταφέρεται στήν ὀθόνη ἐνός παλμογράφου. Τά ἔχνη τοῦ ἡλεχτριχοῦ σήματος στήν ὀθόνη φωτογραφίζονται σέ φίλμ Polaroid.

Στήν πράξη, ὁ παλμογράφος ἐνεργοποιεῖται ἀρχικά μέ κλειστό τό διάφραγμα μπροστά στή λυχνία φωτός καί τό ἶχνος στήν ὀθόνη καθορίζεται ὡς μηδενική τιμή φωτεινῆς ἐντάσεως, ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 4.5 (εὐθεία γραμμή 1). Ἔπειτα, μέ τό διάφραγμα ἀνοιχτό, ὁ παλμογράφος ἐνεργοποεῖται πάλι, καί τό νέο ἶχνος (εὐθεία γραμμή 2) στήν ὀθόνη ἀντιστοιχεῖ σέ μέγιστη φωτεινή ἕνταση Ι_ο γιά τό μῆκος κύματος πού διαλέξαμε μέ τόν μονοχρωμάτορα. Τελικῶς,



ό παλμογράφος ένεργοποιεϊται γιά τρίτη φορά. Μόλις όμως ἀρχίσει ή σάρωση στήν ὀδόνη, ἀνοίγει αὐτομάτως τό διάφραγμα, πού χρησιμεύει γιά τήν ἀναχοπή τῆς δέσμης ἡλεχτρονίων, με ἀποτέλεσμα νά ἀχτινοβοληδῆ τό παρασχεύασμα σέ τόσο χρόνο ὄσος είναι χαί ἡ διάρχεια τοῦ παλμοῦ ἡλεχτρονίων. Ἐτσι, ἕνα τρίτο ἰχνος (γραμμή 3) χαταγράφει τίς μεταβολές τοῦ φάσματος ἀπορροφήσεως χατά τήν διάρχεια χαί μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἀχτινοβολήσεως. Στήν παροῦσα ἐργασία, ὀλόχληρη ἡ ἀχολουθία ἐνεργειῶν γίνεται αὐτομάτως μετά τήν ἀρχιχή ἐνεργοποίηση τοῦ παλμογράφου. ἘΕδῶ πρέπει νά σημειωδῆ ὅτι, πρίν ἀπό τήν ἐνεργοποίηση αὐτή, ἔχουν προηγηδῆ ἄλλες προχαταρχτιχές ἐνέργειες, ὅπως ἐχλογή τοῦ μήχους χύματος, διαρχείας τοῦ παλμοῦ ἡλεχτρονίων, χρόνου χαί διαφράγματος φωτογραφιχῆς μηχανῆς, χ.λ.κ.

Τό κλάσμα τῆς φωτεινῆς ἐντάσεως πού διῆλθε ἀπό τό παρασκεύασμα σέ χρόνο t είναι Ι_t / Ι_ο. Όπως φαίνεται στό Σχῆμα 4.5, Ι_ο ἀντιστοιχεῖ στήν διαφορά μεταξύ τῶν ἰχνῶν 2 καί 1.πρίν ἀπό τήν ἀκτινοβόληση τοῦ παρασκευάσματος καί Ι_t στήν διαφορά τῶν ἰχνῶν 3 καί 1, σέ χρόνο t μετά τήν ἀκτινοβόληση. Ἐπομένως, ἡ ὀπτική πυκνότης (optical density = OD) πού ἐκφράζει τό ποσοστό ἀπορροφήσεως, θά δίνεται ἀπό ἐήν γνωστή σχέση τοῦ Beer,

$OD_{t} = \log_{10} (I_{o}/I_{t}) = \epsilon(\lambda)C_{t}I$

(4.1)

Στήν σχέση (4.1), C_t είναι ή συγκέντρωση τοῦ ἀπορροφοῦντος ὑλικοῦ σέ χρόνο t, ε(λ) ὁ συντελεστής ἀποσβέσεως τοῦ ὑλικοῦ σέ μῆ-

-41-

χος χύματος λ χαί Ι είναι τό μῆχος τοῦ ὀπτιχοῦ δρόμου τῆς φωτεινῆς δέσμης μέσα στό παρασχεύασμα.

4.5. <u>ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ</u> ΜΕ ΤΗΝ P.R. ΜΕΘΟΔΟ

Στό μέρος αὐτό γίνονται μεριχές γενιχές παρατηρήσεις πού ἀναφέρονται σέ βασιχές ἀπαιτήσεις γιἀ τήν κατασχευή καί χρησιμοποίηση ὑρισμένων ٥ὑσιωδῶν μερῶν σέ ὀπτιχές μελέτες ἀπορροφήσεως μέ τήν μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεχτρονίων.

4.5.1. Φωτεινές Πηγές

Οταν διαλέγουμε μιά φωτεινή πηγή γιά χάποιο πείραμα, ὑπάρχουν ἀρχετές σπουδαῖες παράμετροι πού θά πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη μας. Οἱ συνηθισμένες ἀπαιτήσεις γιά μιά λυχνία τόξου (arc lamp) πού χρησιμοποιεῖται εἶτε σάν πηγή συνεχοῦς φωτός ἦ σἀν πηγή φωτεινῶν παλμῶν εἶναι ἡ σταθερότητα χαί ἀναπαραγωγιχότητα τοῦ φωτεινοῦ σήματος, ἡ μεγάλη περιοχή μηχῶν χύματος, ἡ μεγάλη ἕνταση χαί ἀπόδοση, ὅπως ἐπίσης ὁ μεγάλος χρόνος ζωῆς /105-107/.

Γιά ἀπτικές μετρήσεις μέ τήν μέθοδο Ρ. R., ἡ πιό κοινή φωτεινή πηγή πού χρησιμοποιεῖται εἶναι ἡ λυχνία τόξου Χε. Όταν χρησιμοποιεῖται σάν πηγή συνεχοῦς φωτός, γιά νά μή μεταβάλλεται χρονικά ἡ φωτεινή ἕνταση, τό τόξο θά πρέπεινά μή ἀλλάζη θέση σέ σχέση μέ τά ἡλεκτρόδια ὕστερα ἀπό κάθε ἡλεκτρική ἐκκένωση. Μέ τόν τρόπο αὐτό δέν θά εἶναι ἀναγκαία ἡ εὐθυγράμμιση τοῦ ἀπτικοῦ συστήματος κάθε φορά πού λειτουργεῖ ἡ φωτεινή πηγή. Όταν χρησιμοποιεῖται σάν πηγή φωτεινῶν παλμῶν θά πρέπεινά μᾶς δίνη τό ἶδιο σχῆμα τοῦ παλμοῦ καί να ἐχη πολύ γρήγορη ἐπανάληψη τῶν φωτεινῶν παλμῶν. Ἡ διάρκεια τῶν ἀναλαμπῶν βρίσκεται συνήθως στήν περιοχή ἀρκετῶν msec μέχρι καί μερικῶν μsec.

4.5.2. Φωτοανιχνευτές

Αύτοί χωρίζονται συνήθως σέ δυό χατηγορίες : α) Φωτοδιόδους,

-42-

στίς όποῖες ἡ ἀπορροφούμενη ἀχτινοβολία παράγει ἄμεσα ἕνα μετρήσιμο ἀποτέλεσμα, π.χ. παραγωγή φωτοηλεχτρονίων, χαί β) Θερμιχούς ἀνιχνευτές, στούς ὑποίους ἡ ἀπορροφούμενη ἀχτινοβολία μετατρέπεται πρῶτα σέ θερμότητα, ἡ ὑποία στή συνέχεια παράγει τό μετρήσιμο ἀποτέλεσμα, ὅπως π.χ. συμβαίνει στούς πυροηλεχτριχούς ἀνιχνευτές.

Γιά τήν ἀνίχνευση τῆς ὀπτικῆς ἀπορροφήσεως κατά τήν ἀκτινοβόληση κάποιας οὐσίας μέ τήν μέθοδο Ρ.R., οἰ φωτοανιχνευτές θά πρέπεινά ἔχουν πολύ γρήγορο χρόνο ἀντιδράσεως, μεγάλη εὐαισθησία καί μεγάλο συντελεστή ἀποδόσεως, καί νά καλύπτουν εὐρεία περιοχή συχνοτήτων. Φωτοπολλαπλασιαστές καί κρυσταλλικές φωτοδίοδοι (π.χ Si, Ge, InAs, InSb κ.λ.π.) εἶναι οἰ πιό συνηθισμένοι ἀνιχνευτές πού χρησιμοποιοῦνται στήν μέθοδο Ρ.R. γιά τήν κάλυψη τῆς φασματικῆς περιοχῆς τοῦ ὑπεριώδρυς (UV) καί τοῦ ὀρατοῦ, ὅπως ἐπίσης καί τῆς περιοχῆς τῶν μικρῶν μηκῶν κύματος τοῦ ὑπερερύθρου (near infrared) /106,108-112/.

Γενικῶς, οἰ φωτοανιχνευτές (ἦ φωτοδίοδοι) μποροῦν νά λειτουργοῦν μέ δυό τρόπους: α) Τόν φωτοβολταϊκό τρόπο (photovoltaic mode), καί β) τόν φωτοαγώγιμο τρόπο (photoconductive mode). Όταν ἡ φωτοδίοδος λειτουργῆ κατά τόν μή πολωμένο (unbiased) φωτοβολταϊκό τρόπο, ὁ ἀνιχνευτής ἀπορροφᾶ φῶς παράγοντας μιά τάση ἐξόδου καί τό αὐτοδημιουργούμενο ρεῦμα ἐξόδου είναι ἀνάλογο μέ τό φωτεινό σῆμα εἰσόδου. Όταν ὅμως ἡ ἴδια φωτοδίοδος λειτουργῆ κατά τήν ἀνάστροφη πόλωση (μέ τή χρήση π.χ. μιᾶς μπαταρίας), τότε συμπεριφέρεται σάν μιά γεννήτρια σταθεροῦ ρεύματος. Τό πιό σπουδαῖο πλεονέκτημα τοῦ φωτοαγώγιμου τρόπου συγκρινόμενο μέ τόν φωτοβολταϊκό τρόπο γιά τήν P.R. μέθοδο είναι ὅτι προκαλεῖ τήν φωτοδίοδο νά ἀντιδρᾶ στό φωτεινό⁵ σῆμα εἰσόδου πολύ πιό γρήγορα, σέ χρόνους τῆς τάξεως τῶν 10⁻⁹ sec.

4.5.3. Δοσιμετρία

Έπειδή ὁ ἀριθμός τῶν ἡλεχτρονίων (ἡλεχτριχό φορτίο χατά

-43-

παλμό) μιας δέσμης ἐνός ἐπιταχυντοῦ ἡλεκτρονίων εἶναι δυνατό νά μεταβάλλεται μέ τόν χρόνο, γιαυτό εἶναι ἀναγκαία ἡ μέτρηση τῆς δόσεως ποῦ προσλαμβάνεται ἀπό τό ἀκτινοβολούμενο παρασκεύασμα ῦστερα ἀπό κάθε παλμό. Αὐτό μπορεῖ νά γίνη μέ τήν χρησιμοποίηση ἐνός ἀπλοῦ ὀργάνου πού δίνει μιὰ ἔνδειξη ἀνάλογη μέ τό ἡλεκτρικό φορτίο κάθε παλμοῦ ἡλεκτρονίων. Ἡ ἔνδειξη αὐτή μετατρέπεται σέ δόση ἀκτινοβολίας μέ τήν βοήθεια ἐνός συντελεστοῦ βαθμονομήσεως ποῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τήν εὐαισθησία τοῦ ὀργάνου, τἰς γεωμετρικές συνθῆκες, τήν ἐνέργεια τῆς δέσμης ἡλεκτρονίων καί τήν δύναμη ἀνασχέσεως τῶν ἡλεκτρονίων ἀπό τό ὑπό ἀκτινοβόληση παρασκεύασμα. Τά πιό συνηθισμένα ὅργανα δοσιμετρίας γιά τήν μέθοδο Ρ.R. εἶναι ὁ συλλέκτης ἡλεκτρονίων γιά τήν σχετική δοσιμετρία καί τά δοσίμετρα τοῦ Fricke καί τοῦ ΚCNS (θειοκυανίου τοῦ καλίου) γιά τήν σχετική δοσιμετρία /113-116/.

4.5.4. Στοιχεῖα Αντιδράσεως ή Απορροφήσεως

Τά στοιχεῖα ἀπορροφήσεως (absorption cells) πού περιέχουν τό παρασκεύασμα ὑπό ἀκτινοβόληση μέ τήν μέθοδο P.R., πρέπει νά κατασκευαστοῦν ἀπό τέτοιο ὑλικό καί μέ τέτοιο τρόπο ὦστε νά τηροῦνται οἱ ἀκόλουθες προῦποθέσεις:

 Η ήλεκτρονική δέσμη να ακτινοβολή τό περιεχόμενο τοῦ στοιχείου όσο τό δυνατό όμοιόμορφα.

2) ἡΗ φωτεινή δέσμη ἀναλύσεως, πού διαπερνᾶ τό ἀκτινοβολούμενο παρασκεύασμα, νά ὑφίσταται ὄσο τό δυνατό μικρότερη ἀπορρόφηση ἀπό τά ὀπτικά παράθυρα τοῦ στοιχείου.

3) Τό ὑλικό τοῦ στοιχείου α) νά μή ἀντιδρᾶ χημικῶς μέ τό παρασκεύασμα, β) νά μή ἀλλοιώνεται ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς ἀκτινοβολίας (π.χ. ἀπόχρωματισμός (discoloration) ὀφειλομένου στόν σχηματισμό F-κέντρων), γ) νά ἀντιστέκεται στίς τεράστιες μεταβολές τῆς θερμοκρασίας (τουλάχιστο ἀπό 25°C μέχρι -269°C), δ) νά ἕχη πολύ χαμηλό συντελεστή διαστολῆς, καί ε) νά ἕχη εὑρεία φασματική περιοχή γιά μετάδοση τῆς φωτεινῆς δέσμης. ^{*}Ενα τέτοιο στοιχεῖο ἀπορροφήσεως πατασπευάζεται συνήθως ἀπό ὀρυπτό χαλαζία (fused quartz) ἥ συνθετιπό χαλαζία (fused silica) ἐξαιρετιπῆς παθαρότητος (μεταλλιπή ἀπαθαρσία ≤ 1ppm) παί ἔχει διάφορα ὀνόματα, ὅπως Suprasil, Spectrosil ἢ Dynasil /116/.

3

15

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΥΟΣΤΑΤΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ.

Τά κύρια χαρακτηριστικά ἐνός κρυοστάτου χαμηλῶν θερμοκρασιῶν. πού χρησιμοποιεῖται γιά μετρήσεις ὀπτικῶν φασμάτων μέ τήν μέθοδο τῆς ραδιολύσεως μέ παλμούς (Pulse Radiolysis = P.R.) εἶναι/117-121/: "

- (α) ἡ ἰκανότητα λειτουργίας του σέ μιά μεγάλη περιοχή θερμοκρασιῶν, συνήθως ἀπό τήν θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C) μέχρι τήν θερμοκρασία τοῦ ὑγροῦ ἡλίου (-269°C).
- (β) Η γρήγορη ἀλλαγή τῆς θερμοκρασίας συνδυασμένη μέ πολύ καλή σταθερότητα της
- (γ) Τό μέρος τοῦ κρυοστάτου, στό ὑποῖο εἶναι τοποθετημένο τό παρασκεύασμα, θά πρέπει νά βρίσκεται σέ πολύ καλό κενό (<10⁻⁵ torr) γιά νά μή δημιουργηθῆ ὑγρασία στά παράθυρα ἀπό τά ὑποῖα διέρχεται τό φῶς τῆς λυχνίας Χε.

Στήν πειραματική αὐτή ἐργασία ἐχρησιμοποιήθηκε ἕνας μεταλλικός ἀνοξείδωτος κρυοστάτης ἡλίου τῆς ἐταιρείας MVE Hoffman (Model HLDT-3) μέ ἕνα εἰδικῶς κατασκευασμένο τμῆμα γιά ὀπτικές μελέτες. ἕνα σχηματικό διάγραμμα τοῦ κάτω μέρους τοῦ κρυοστάτου φαίνεται στό Σχῆμα 5.1. Τό μέρος αὐτό εἶναι συνδεδεμένο στό ὑπόλοιπο σῶμα τοῦ κρυοστάτου, πού περιλαμβάνει τίς δεξαμενές ὑγροῦ ἀζώτου καί ὑγροῦ ἡλίου, μέ τρεῖς ξεχωριστούς διάκενους δίσκους (flanges, 'Ap. 1,2 καί 3). Στόν κρυοστάτη αὐτό, ἦτο ἀναγκαῖο νὰ κάνουμε ἀρκετές τροποποιήσεις γιὰ νὰ ὑκανοποιοῦνται ὡρισμένες πειραματικές ἀπαιτήσεις.

Τό στοιχεῖο ἀπορροφήσεως (absorption cell , 'Ap. 11), καμωμένο ἀπό λυωμένο χαλαζία καί γεμισμένο μέ τό ὑπό ἀκτινοβόληση παρασκεύασμα, είναι τοποθετημένο σέ ἕνα χάλκινο περίβλημα (copper block, 'Ap. 14) καί κρατιέται πολύ σφικτά σέ σταθερή θέση ἀπό ἕνα ἕλασμα χαλκοῦ-βηρυλλίου. Γιά νά ὑπάρχη καλύτερη θερμική ἀγωγιμότητα, τό περίβλημα κατασκευάστηκε ἀπό ὀλόκληρο κομμάτι χαλκοῦ μέ ἐσωτερικές διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες ἀπό τίς διαστάσεις τοῦ στοιχείου ἀπορ-

-46-



Σχήμα 5.1. Σχηματικό διάγραμμα τοῦ κατώτερου μέρους τοῦ μεταρικοῦ κροοετάτου χαμηχῶν θερμοκραειῶν. Επεξηγήτεις τῶν ἀρεθμῶν δίνονται τοῦ ξ.s.1.

-47-

ροφήσεως καί ἐπιστρώθηκε μέ εἰδικό λιπαντικό μεγάλης θερμοχωρητικότητος. Τό χάλκινο περίβλημα είναι στερεωμένο σέ ἕνα χάλκινο θερμαντῆρα (heat exchanger, 'Αρ. 8 καί 9) καί στό ἐνδιάμεσο τους ὑπάρχει τό πιό πάνω εἰδικό λιπαντικό γιά καλή θερμική ἀγωγιμότητα σέ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 'Ο κρυοστάτης μέ τό κατώτερο του μέρος είναι συνδεδεμένος σέ ἀντλητικό σύστημα ὥστε νά ὑπάρχη ἰκανοποιητικό κενό (< 10⁻⁵ torr) γιά καλύτερη θερμική ἀπομόνωση καί γιά προφύλαξη τῶν ὀπτικῶν παραθύρων ἀπό τήν ὑγρασία.

Ύγοδ αζωτο η ύγρο ήλιο διερχόμενο άπό ένα χάλκινο άγωγό ('Αρ. 5 χαί 16) χρησιμοποιεΐται γιά ψύξη τοῦ παρασχευάσματος μέχρι τούς 77°Κ (-196°C) ή μέχρι τούς 4°Κ (-269°C) ἀντιστοίχως. Δύο θερμοστοιχεῖα Chromel/Alumel ('Αρ. 12) γιά θερμοχρασίες μέχρι τούς 77[°]K χαί δύο αλλα Gold + 0.07 atomic % Iron/Chromel('Ap.13) γιά θερμοχρασίες μέχρι 4⁰Κ είναι στερεωμένα πολύ σφιχτά μέ τό ἕνα άχρο τους στό χάλχινο περίβλημα χαί μέ τό άλλο διά μέσου ένος είδικοῦ ήλεκτρικοῦ συνδετῆρος (feedthrough, 'Ap. 15), είναι συνδεδεμένα μέ ἕνα πολύ εὐαὐσθητο βολτόμετρο (Hewlett/Packard Differential Voltmeter, Model 3420A),γιά μέτρηση τῆς θερμοηλεχτριχῆς δυνάμεως ΕΜΓ. Οί μεταβολές τῆς θερμοχρασίας ἐπιτυγχάνονται: α) μέ τήν χρησιμοποίηση ένός ήλεχτριχοῦ θερμαντῆρος ('Ap.8, Watlow Electric Mfgr. Co.) τοποθετημένου μέσα σέ ένα χάλχινο σωλήνα ('Ap.9) καί συνδεδεμένου μέ ένα εὐαίσθητο αὐτόματο ρυθμιστή θερμοκρασίας, καί β) μέ τήν αντληση τοῦ ψυκτικοῦ ύγροῦ διά μέσου ἑνός χάλκινου σωληνος ('Αρ. 5 καί 16) με έλεγχομένη ροή άντλήσεως /118-120,122/.

Τό κατώτερο μέρος τοῦ κρυοστάτου (Σχῆμα 5.1) περιλαμβάνει τέσσερα παράθυρα: δύο ἀπό αὐτά γιά τό οῶς ἀναλύσεως τῆς λυχνίας Χε, ἕνα γιά τήν δέσμη ἡλεκτρονίων τοῦ ἐπιταχυντοῦ Van der Graaff ('Ap.17) καί τό τέταρτο γιά τήν εἰσαγωγή τοῦ στοιχείου ἀπορροφήσεως μέ τό ὑπό μελέτη παρασκεύασμα.Γιά νά καταστῆ δυνατή ἡ εἰσαγωγή στό χάλκινο περίβλημα τοῦ στοιχείου ἀπορροφήσεως μέ τό ἰδιότυπο καί ἀναγκαῖο σχῆμα ('Ap.11), κατασκευάσαμε ἕνα νέο ἀνοξείδωτο

-48-

άποσυνδεόμενο τμημα (Αρ.10) πού προσαρμόζεται ευχολα στή θέση του τέταρτου παραθύρου.

Μιά γενική ἄποψη τῆς πειραματικῆς διατάξεως φαίνεται στό Σχῆμα 4.4. 'Η φωτεινή δέσμη ἀναλύσεως, πού ἐκπέμπεται ἀπό μιά λυχνία Ξένου (Oriel Co., Arc Xe Lamp, 450 Watt),ἐστιάζεται στό παρασκεύασμα καί ἀκολούθως εἰσέρχεται στή σχισμή (slit) εἰσόδου ἐνός μονοχρωμάτορος (Jarrell-Ash Division) μέ τήν βοήθεια φακῶν καί ἐνός ἐπίπεδου κατόπτρου. 'Ο μονοχρωμάτορας εἶναι ἐφωδιασμένος μέ ἀνταλλάξιμα δικτυωτά περιθλάσεως (diffraction gratings), "χαρακωμένα" μέ διάκενα μεταξύ τους 0.3, 0.6, 1.2 ἤ 2.1 microns. Ἐνας ἀριθμός ὀπτικῶν φίλτρων χρησιμοποιήθηκε, ἀνάλογα μέ τήν περιοχή τοῦ μήχους κύματος τῶν μετρήσεων. 'Η φωτεινή δέσμη ἐστιάζεται τελικά στήν φωτοευπαθῆ περιοχή τοῦ φωτοανιχνευτοῦ πού βρίσκεται στερεωμένος στήν σχισμή ἐξόδου τοῦ μονοχρωμάτορος.

Ή περιοχή τοῦ φάσματος ἀπό 400nm μέχρι ~1000nm ἐχαλύφθηχε μέ δυό φωτοπολλαπλασιαστές(RCA 1P28, 150CVP) ἐνῶ γιά τήν περιοχή 800-1700nm ἐχρησιμοποιήσαμε διάφορους ὑπερέρυθρους φωτοανιχνευτές (PHILCO-L4521 Ge, ENL-653 Ge, TEXAS-TIXL57 Ge, BARNES--A100 InAs, MULLARD-RPY78 InSb). Τό φωτεινό σῆμα ἀπό τόν φωτοανιχνευτή, παρατηρεῖται σέ ἕνα παλμογράφο τοποθετημένο ἕξω ἀπό τόν θάλαμο τοῦ ἐπιταχυντοῦ. Γιά χαλυτέρευση τοῦ σήματος ἐξόδου ἀπό τόν ὑπερέρυθρο φωτοανιχνευτή, διάφοροι ἐνισχυτές τάσεως, ὅπως ὁ ἐνισχυτής Hewlett/Packard HP 465A, ἕχουν παρεμβληθεῖ πρίν ἀπό τόν παλμογράφο.

'Η δέσμη ήλεχτρονίων ένεργείας 1.5 ΜεΥ πού έχπέμπεται άπό τόν έπιταχυντή, διέρχεται, ὑπό ὀρθή γωνία μέ τήν φωτεινή δέσμη, διά μέσου ἐνός ἀεροστεγοῦς λεπτοῦ φύλλου ἀλουμινίου ('Αρ.18) πάχους Ο.ΟΟ5inch, ἐνός λεπτότερου φύλλου ΑΙ ('Αρ.21) πάχους Ο.ΟΟ1 inch καί τελικά εἰσέρχεται στό στοιχεῖο ἀπορροφήσεως ὅπου ὑφίσταται ἀπορρόφηση ἀπό τό παρασχεύασμα. Τό δεύτερο φύλλο ΑΙ ('Αρ.21) χρησιμοποιεῖται ὡς συλλέχτης τῶν ἡλεχτρονίων πού ἔχουν ὑποστεῖ όπισθοσχέδαση ἀπό τό στοιχεῖο ἀπορροφήσεως. Δυό διαφράγματα γιά τήν φωτεινή δέσμη και τήν δέσμη ήλεκτρονίων, ἀντιστοίχως, εἶναι ἡλεκτρικῶς συνδεδεμένα διά μέσου ἐνός χρονορυθμιστοῦ μέ τόν παλμογράφο. Ἔτσι, εἶναι δυνατό ὁ παλμός τοῦ φωτός και ὁ παλμός τῶν ἡλεκτρονίων νά διεγείρωνται αὐτομάτως σέ προκαθωρισμένα χρονικά διαστήματα, ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν μετρήσεων.

Έπειδή ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἀκτινοβολήσεως,μέ τήν παραγωγή ἀπτίνων-Χ ἀπό τόν ἐπιταχυντή ἡλεκτρονίων, ἰδιαίτερα ἀπό στόχους μέ μεγάλο ἀτομικό ἀριθμό, τό δωμάτιο τοῦ ἐπιταχυντοῦ εἶναι ἀπομονωμένο ἀπό τήν περιοχή ἐλέγχου μέ προφυλακτικούς τοίχους ἀπό μπετόν (ἀναμεμειγμένο μέ μόλυβδο) πάχους μεγαλύτερου ἀπό μισό μέτρο. Γιά τήν προστασία τοῦ φωτοανιχνευτοῦ ἀπό τήν ἕντονη ἀκτινοβολία, ἕνας πρόσθετος τοῖχος ἀπό πλάκες μολύβδου τόν περιβάλλουν. 'Ο μονοχρωμάτορας βρίσκεται σέ σύζευξη μέ ἕνα ταυτόσημο τοποθετημένο στήν περιοχή ἐλέγχου καί ἕτσι καθίσταται δυνατή ἡ ἀλλαγή τοῦ μήκους κύματος.

'Η πειραματική διάταξη, όπως ἕχει περιγραφεῖ, χρησιμοποιεῖται γιά φασματοφωτοηλεκτρονική καταγραφή. Εἶναι δυνατό ὄμως μέ μερικές μικροτροποποιήσεις νά χρησιμοποιηθῆ γιά φασματοφωτογραφική καταγραφή.

5.2. *IPOKATAPKTIKEE JEIPAMATIKEE LOKIMEE*

5.2.1. Μετρήσεις Φωτεινής Έντάσεως.

Γιά τίς όπτικές μετρήσεις μέ τήν μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ήλεκτρονίων, ή ἐπίτευξη ὄσο τό δυνατό μεγαλύτερης φωτεινῆς ἐντάσεως,διά μέσου τοῦ στοιχείου ἀπορροφήσεως καί τοῦ μονοχρωμάτορος πρός τήν φωτοευπαθῆ περιοχή τοῦ φωτοανιχνευτοῦ,ἀποτελεῖ ἕνα κύριο μέλημα.

Σαν πρῶτο βῆμα, εὐθυγραμμίσαμε πολύ προσεχτικά τά συστατικά μέρη, ἦτοι τήν φωτεινή πηγή, τούς φακούς, τό στοιχεῖο ἀπορροφήσεως, τίς σχισμές εἰσόδου καί ἐξόδου τοῦ μονοχρωμάτορος καί τήν φωτοευπαθῆ περιοχή τοῦ φωτοανιχνευτοῦ, μέ τήν βοήθεια μιᾶς φωτεινῆς δέσμης ἐνός He-Ne laser.

Έπειτα, ἐχρησιμοποιήσαμε διάφορες φωτεινές πηγές καί φωτοανιχνευτές καί ἐμελετήσαμε τίς σχέσεις τῆς φωτεινῆς δέσμης μέ τό μῆκος κύματος. Μερικά ἀπό τά ἀποτελέσματα πού ἐπετεύχθησαν μέ μιά λυχνία Χαλαζίου-'Ιωδίου (Quartz-Iodine Lamp, 150 Watt, Sylvania Co.) ἦ μέ μιά λυχνία Ξένου βολταϊκοῦ τόξου ὑψηλῆς πιέσεως (Xe Arc Lamp, 450 Watt, Oriel Co.)καί μέ δυό ὑπερέρυθρους φωτοανιχνευτές Γερμανίου (ENL-653 Ge, καί PHILCO-L4521 Ge) φαίνονται στό Σχῆμα 5.2. Μέ ἕνα φίλτρο ὑπερέρυθρου (Nr. Cs 7-57)



μπροστά στόν μονοχρωμάτορα, ήτο δυνατή ή άποκοπή τῶν μηκῶν κύματος κάτω ἀπό 700nm.

5.2.2. Μετρήσεις θερμοχρασίας

Έχατασχευάσαμε δύο τύχους θερμοστοιχείων γιά τήν μέτρηση τῆς θερμοχρασίας τοῦ χαρασχευάσματος, χατάλληλους γιά νά χροσαρμόζωνται στήν διάταξη τοῦ χρυοστάτου.

'Ο πρῶτος τύπος θερμοστοιχείου ἔγινε εῦπολα ἀπό ἡλεπτριπῶς μονωμένα σύρματα Chromel (Α) παί Alumel (Β), συνδεδεμένα μέ χάλπινα σύρματα (Γ), ὅπως θείχνει τό Σχῆμα 5.94 'Η περιοχή θερμο-



Exinpa 5.3.

χρασιῶν ἐπεχτείνεται ἀπό -200°C μέχρι +1400°C /123/.

Γιά τόν δεύτερο τύπο θερμοστοιχείου, ἐχρησιμοποιήσαμε σύρματα ἀπό Gold +0.07% Iron (Α) καί Chromel-P (Β)συνδεδεμένα, διά μέσου χαλπίνων συρμάτων (Γ), μέ τό εὐαἰσθητο βολτόμετρο (Σχῆμα 5.3). Εἰδιπή φροντίδα χρειάσθηπε γιά τήν παλή ἡλεπτριπή μόνωση, τήν μεγάλη θερμιπή ἀγωγιμότητα καί τήν προστασία τοῦ εῦθραυστου σύρματος ἀπό χρυσό. Τό θερμοστοιχεῖο αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά παλύτερα ποῦ ὑπάρχουν γιά τήν μεγάλη του εὐαισθησία σέ ἐξαιρετιπά χαμηλές θερμοπρασίες μέχρι -272.5°C (0.5°K),μπορεῖ δέ νά θερμανθῆ μέχρι τούς 1000°C /117,123-127/.

Μερικές δοχιμαστικές μετρήσεις τῆς θερμοηλεχτρικῆς δυνάμεως

ΕΜΓ περιλαμβάνονται στόν Πίνακα 5.1. Οι τιμές αὐτές εἶναι σχεδόν ταυτόσημες μέ ἐκεῖνες πού δίνονται ἀπό τούς Διεθνεῖς Πίνακες Βαθμολογίας τῶν Θερμοστοιχείων /123,124/.

| θερμοστ | οιχεῖο | Chromel/A | Alumel | θερμοστ | οιχεῖο | Au+007%Fe/ | Chromel-P |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| ^Τ ἀναφ. ([°] C) | ^Τ μετρ. (⁰ C) | EMF _{μετρ} (mV) | EMF(1) ΕΜΓΠίν (mV) | ^Τ ἀναφ. ([°] C) | ^Τ μετρ. ([°] C) | EMF _{μετρ.} (mV) | EMF ⁽²⁾ Πίν. (mV) |
| Πάγος | -196 | -5.647 | -5.70 | ' Υγρό | -196 | +0.007 | 0.000 |
| σέ νερό | -78 | -2.778 | -2.80 | ⁷ Αζωτο -196 ⁰ | -78 | +2.332 | + 2.333 |
| ٥°. | 0 | +0.002 | 0 | | 0 | +4.035 | +4.035 |
| | 21 | +0.826 | +0.84 | Πάγος σέ | -196 | +4.037 | +4.035 |
| | | | | νερό 0 ⁰ | 0 | +0.002 | 0.000 |

Πύναχας 5.1.

(1) Handbook of Chemistry and Physics, (1971-72), p.E-94.

(2) National Bureau of Standards Interim Report 9712, Table II-1.

HUNDAL HIDANNANON

5

5.2.3. <u>Μετρήσεις Χρόνου Αντιδράσεως τῶν Φωτοανιχνευτῶν</u>

⁶Η P.R. μέθοδος χρειάζεται εἰαίσθητους καί πολύ γρήγορους όπτικούς ἀνιχνευτές γιά μετρήσεις φωτεινῶν ἐντάσεων. Οἰ φωτοπολλαπλασιαστές εἶναι καί εὐαίσθητοι καί γρήγοροι στήν φασματική περιοχή 200-1000 nm,ἀλλά δέν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν πέρα ἀπό τά 1000 nm ὅπου ἐμφανίζονται τά ὅπτικά φάσματα τῶν παγιδευμένων ἡλεκτρονίων γιά πολύ μεγάλο ἀριθμό ὀργανικῶν ἐνώσεων στήν ὑαλώδη κατάσταση. Ἡ χρήση, ἐπομένως, κρυσταλλοφωτοδιόδων εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιά τήν κοντινή περιοχή ὑπερερύθρου (κυρίως < 2500 nm).

Ή γνώση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τῶν φωτοανιχνευτῶν στό φῶς μεταδόσεως ἀπό τό παρασκεύασμα εἶναι οὐσιώδης γιά τήν ὀρθή ἐρμηνεία τῶν πειραματικῶν ἀποτελεσμάτων. Γιά τόν σκοπό αὐτό ἐδοκιμάσαμε ἀρκετούς ὑπερέρυθρους φωτοανιχνευτές Ge, InAs καί InSb μέ μέτρηση τῆς τάσεως (photovoltaic mode) καί τῆς ἐντάσεως τοῦ ρεύματος (photoconductive mode) πού παράγονται μέ τήν ἀπορρόφηση φωτός. Γιά τίς μετρήσεις αὐτές ἐχρησιμοποιήσαμε μιά γεννήτρια παλμῶν (nanosecond)φωτός, μία GaAs δίοδο ἐκπομπῆς ὑπερερύθρου, καί ἕνα ἐνισχυτικέ σύστημα. ἕνας φωτοπολλαπλασιαστής 150CVP μέ χρόνο ἀντιδράσεως 2nsec ἐχρησιμοποιήθηκε γιά συγκρίσεις. Στό Εχῆμα 5.4 φαίνονται δύο πραγματικά παλμογραφήματα ἀπό δοκιμές μέ τόν φωτοπολλαπλασιαστή 150CVP καί μέ τήν φωτοδίοδο Γερμανίου PHILCO-L4521 σέ φωτοβολταϊκό τρόπο συνδέσεως. ἕνας πολύ πιό μικρός χρόνος ἀντιδράσεως παρατηρήθηκε ὄταν ἡ φωτοδίοδος ἐλειτουργοῦσε μέ τόν τρόπο συνδέσεως γιά φωτοαγωγιμότητα.

Ένα πολύ σημαντικό άποτέλεσμα τῶν μετρήσεων αὐτῶν πού βρήπαμε ἦτο ὅτι οἰ ὑπερέρῦθροι φωτοανιχνευτές δεύχνουν ἕνα πάρα πολύ μικρό ἀρχικό χρόνο ἀντιδράσεως (fast response ~50nsec) μέχρι τά ~80% τῆς μεγίστης τιμῆς τοῦ σήματος ἐξόδου καί ἕνα μεγαλύτερο χρόνο ἀντιδράσεως (slow response >300nsec)γιά τό ὑπόλοιπο 20%. Σέ ἀντίθεση μέ τή συμπεριφορά αὐτή, οἱ φωτοπολλαπλασια-

- 15

-54-



Σχήμα 5.4. Παγμογραφήματα χρόνου αντιδράσους σε φωτεινό σήμα γιά

α) τών φωτοπηματμακιακτή 150CVP, καί β) τών φωτοδίοδο PHILCO-L4521 Ge. στές ἕδειξανμόνο μιά ἀπλῆ γρήγορη συνιστῶσα τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως (fast response ~ 2nsec). ᾿Αποδίδομε τήν συμπεριφορά τῶν φωτοανιχνευτῶν σέ μιά πραγματική ἐσωτερική ἰδιότητα τῶν κρυσταλλοδιόδων. Στό Σχῆμα 5.5 δίνονται γραφικῶς οἱ σχέσεις μεταξύ τῆς ἐντάσεως τοῦ σήματος ἐξόδου καί τοῦ χρόνου πτώσεως (decay time) στό τέλος κάθε παλμοῦ γιά διάφορους φωτοανιχνευτές.Πρέπει νά σημειωθῆ ἑδῶ ὅτι ὁ χρόνος ἀντιδράσεως κατά τήν ἀνύψωση τοῦ παλμοῦ καί κατά τήν πτώση του εἶναι περίπου ὁ ἴδιος.

Έπειδή κατά τήν διάρκεια τῶν πειραμάτων αὐτῶν, τό φῶς πού διέρχεται ἀπό τό παρασκεύασμα καί ἐνεργοποιεῖ τόν φωτοανιχνευτή δέν είναι συνήθως ἕντονο, τό ἡλεκτρικό σῆμα πού δημιουργεῖται είναι πολύ μικρό. Γιαυτό, στήν πράξη, ἔχουμε συνδέσει κάθε φωτοανιχνευτή μέ ἕνα ἐνισχύτικό σύστημα ἐφωδιασμένο μέ πολύ γρήγορους ἀναλογικούς ἐνισχυτές καί διάφορους ἐπιλογεῖς ἐνισχύσεως. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ πιό μικρός χρόνος ὁλικῆς ἀνυψώσεως τ_c (ὀλικός χρόνος ἀπό Οξ μέχρι 100ξ τοῦ σήματος ἀπορροφήσεως) πού ἔχουμε ἐπιτύχει μέ τήν πιό χαμηλή ἐνίσχυση είναι 50nsec. Συνήθως ὄμως



έργαζόμαστε μέ μεγαλύτερη ἐνίσχυση, ὀπότε αὐξάνεται καί ὀ χρόνος ἀνυψώσεως τ_c (≥ 200nsec). Στό σημεῖο αὐτό σημειώνουμε ὅτι συνήθως θεωρεῖται ὡς χρόνος ἀνυψώσεως, ὁ χρόνος τ_r πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἀναπτυχθῆ τό σῆμα ἐξόδου ἀπό τό 10% μέχρι τό 90% τῆς μεγίστης ἐντάσεως. ἕτσι, ὁ χρόνος τ_r μπορεῖ φαινομενικά νά ἔχη μικρότερη τιμή ἀπό τόν ὀλικό χρόνο τ_c. Εἶναι ὅμως ἀσφαλέστερο γιά τήν διερεύνηση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἀκτινοβολήσεως τῶν παρασκευασμάτων μέ τ**ἡν** P.R. μέθοδο νά χρησιμοποιῆται ὁ χρόνος τ_c παρά ὀ τ_r.Θά

5.2.4. Μετρήσεις Δόσεως Αχτινοβολίας

5.2.4.1. '<u>Απόλυτη Δοσιμετρία</u> : Γιά τόν σχοπό αὐτό ἐχρησιμοποιήσαμε τό δοσίμετρο θειοχυανίου τοῦ χαλίου (KCNS) /115/. 'Η ἀπορρόφηση πού παρήχθηχε σέ ἕνα ἀερομένο ὑδατιχό διάλυμα KCNS συγχεντρώσεως 10⁻² Μ χατά τήν ἀχτινοβόληση του μέ δέσμη ἡλεχτρονίων ἐνεργείας 1.5 MeV (μέθοδος P.R.)ὀφειλόταν στόν σχηματισμό ἰόντων θειοχυανίου CNS⁻. Βρήχαμε ὅτι, ἡ ἀπορρόφηση αὐτή γιά λ=490nm ἦτο 12% χαί 30%, ὅταν ἡ δέσμη ἡλεχτρονίων πού ἐχρησιμοποιήσαμε είχε διάρχεια 5μsec χαί 10 μsec, ἀντιστοίχως. Ἐτσι ὑπελογίσαμε ὅτι ἡ δόση πού δόθηχε στό παρασχεύασμα ἦτο 2.3 krad χαί 5.5 krad ἀντιστοίχως.

5.2.4.2. <u>Σχετική Δοσιμετρία</u>: Στήν πράξη, ἐκεῖνο πού περισσότερο μᾶς χρειάζεται νά γνωρίζουμε εἶναι ἡ σχετική δόση πού παρέχεται στό πραγματικό παρασκεύασμα πού μελετᾶμε, ὕστερα ἀπό κάθε παλμό ἀκτινοβολήσεως. Αὐτό ἔγινε μέ τήν κατασκευή ἐνός συλλέκτου ἡλεκτρονίων, τοῦ ὁποίου τό σῆμα ἐξόδου εἶναι ἀνάλογο μέ τό ἡλεκτρικό φορτίο πού δίνεται στό παρασκεύασμα γιά κάθε παλμό ἡλεκτρονίων.

'Ο ἀπλός «ὑτός συλλέκτης ἡλεκτρονίων (Σχῆμα 5.1), ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα διάκενο γειωμένο δίσκο μολυβδενίου ('Αρ. 20), ἕνα λεπτό Η-φίλμ ('Αρ.22) μεγάλης μονωτικής ικανότητος γιά τά ήλεκτρικά φορτία, ἕνα φύλλο ἀλουμινίου ('Αρ.21) πάχους 0.001inch πού χρησιμοποιεϊται σάν συλλέκτης ἐκείνων τῶν ἡλεκτρονίων τά ὑποῖα ἕπαθαν ὀπισθοσκέδαση συγκρουόμενα μέ τά τοιχώματα τοῦ στοιχείου ἀπορροφήσεως ('Αρ.11), καί τελικά ἕνα ἀκόμα λεπτό Η-φίλμ ('Αρ.22) σάν μονωτής. 'Η στήριξη τοῦ συλλέκτου πάνω στό χάλκινο περίβλημα ('Αρ.14) ἕγινε μέ βίδες ἀπό teflon.Μέ τόν τρόπο αὐτό κάθε φορά πού λαμβάνεται τό φάσμα ἀπορροφήσεως ἐνός παρασκευάσματος γιά κάποιο μῆκος κύματος καί διάρκεια τοῦ παλμοῦ, καταγράφεται συγχρόνως καί ἡ σχετική δόση πού παρέχεται στό παρασκευάσμα ἀπό τήν δέσμη ἡλεκτρονίων τοῦ ἐπιταχυντοῦ.

5.2.5. Στοιχεῖα Απορροφήσεως

Αὐτά εἶναι κατασκευασμένα ἀκό τετράγωνους σωλῆνες συνθετικοῦ χαλαζίου ἐξαιρετικῆς καθαρότητος (Fused Silica, Suprasil-W, AMERSIL INC.) ἑξωτερικῆς διαμέτρου 12.6mm καί ἐσωτερικῆς 10.00mm (Σχῆμα 5.1, 'Ap.11).

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα πού παρουσιάζεται στό στοιχεῖο ἀπορροφήσεως μέ τό παρασκεύασμα κατά τήν ψύξη του ἀπό τήν θερμοκρασία δωματίου (ὑγρά κατάσταση) στή θερμοκρασία ὑγροῦ ἀζώτου (ὑαλώδης κατάσταση) εἶναι ἡ δημιουργία ραγισμάτων ἤ καί τό σπάσιμο τοῦ στοιχείου. Μέ διάφορες δοκιμές πού κάναμε, βρήκαμε ὅτι ἡ συχνότης δημιουργίας ραγισμάτων ἤ σπασίματος δέν ἐξαρτα ται τόσο ἀπό τόν ρυθμό ψύξεως (ἀργός ἦ γρήγορος), ὅσο ἀπό τήν ἀνομοιομορφία τοῦ στοιχείου στό πάχος τῶν πλευρῶν του καί ἀπό τήν ὕπαρξη αἰχμηρῶν γωνιῶν. Γιαυτό δόθηκε ἰδιαίτερη προσοχή στήν κατασκευή τῶν στοιχείων ἀπορροφήσεως.

Όπως είναι γνωστά, ὁ ἀρχικός ὄγκος τοῦ παρασκευάσματος στήν ὑγρά κατάσταση γίνεται μικρότερος ὅταν μετασχηματίζεται στήν ὑαλώδη κατάσταση σέ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ἀνάλογα μέ τόν συντελεστή συστολῆς του. Γιά νά είμαστε σίγουροι ὅτι τό μέρος τοῦ στοιχείου πού ἐκτίθεται στή φωτεινή δέσμη είναι πάντοτε γεμᾶτο ἀπό τό χαρασκεύασμα ὅταν μετατρέπεται στήν ὑαλώδη κατάσταση, ἡ

-58-

προέπταση τοῦ στοιχείου ἔχει παμφθεϊ πρός τα πάνω ('Ap.11)- Αὐτός είναι παί ὁ μόνος λόγος τῆς εἰδικῆς πατασπευῆς τοῦ ἀποσυνδεομένου ἀνοξείδωτου πατωτέρου τμήματος ('Ap.10) τοῦ πρυοστάτου.

5.2.6. Προετοιμασία τοῦ Παρασχευάσματος

Παρά τήν μεγάλη παθαρότητα τῶν παρασπευασμάτων, ἐθεωρήσαμε ἀναγπαῖο νά τά ἀπαλλάξουμε ἀπό διάφορα διαλελυμένα ἀέρια, προτοῦ τά πλείσουμε στά στοιχεῖα ἀπορροφήσεως. Ἐτσι τά ἀναγπάσαμε νά περάσουν μέσα ἀπό στήλη πυριτιούχου ζελατίνης (silica gel) παί ἔπειτα νά ἐξαερωθοῦν μέ ἐπαναλαμβανόμενους πύπλους ψύξεως-ἀντλήσεως-παγολυσίας (freeze-pump-thaw). Εἰδικῶς, τά ὑγρά τριμεθυλιπή πεντανόνη ((C₂H₅)₂ CHCH₃ = 3MP) παί μεθυλιπή τετραῦδροφουράνη (C₅H₁₀0 = MTHF) εἶχαν ἀποξηρανθεῖ καί ἀποθηπευθεῖ ὑπό πενά σέ γυάλινα δοχεῖα μέ ἐσωτεριπή ἐπιπάλυψη ἀπό ἀτμοποίηση μεταλλιποῦ νατρίου γιά τήν ἀπορρόφηση παί τῶν παραμιπρῶν ἰχυῶν ὑγρασίας. ^{*}Η μεταφορά τῶν παρασπευασμάτων ἀπό τά γυάλινα δοχεῖα στά στοιχεῖα ἀπορροφήσεως, ὅπως ἐπίσης παί τό σφράγισμα τους εἶχε γίνει ὑπό πενό.



51

-59-

6. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 77° Κ.

6.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τόν τελευταϊο χαιρό ἀρχετές πειραματιχές ἐργασίες ἔχουν γίνει καί ἀναχοινωθεϊ /61,129-131/ γιά ἕνα ἀριθμό ἀχτινοβοληθέντων ὑδρογονανθράχων καί ἀλχοολῶν στήν ὑαλώδη μορφή σέ 77[°]K, οἰ ὑποῖες δείχνουν ὅτι τό σῆμα ἀπορροφήσεως ἀναπτύσσεται χατά μεγάλο ποσοστό ἀμέσως μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεχτρονίων. Ἐπαχολούθησε ὅμως διαφωνία μεταξύ διαφόρων ἐρευνητιχῶν ὁμάδων /61, 132-135/ ὡς πρός τήν ἐρμηνεία μιᾶς τέτοιας ἀναπτύξεως τοῦ σήματος ἀπορροφήσεως, ἰδιαίτερα στήν φασματιχή περιοχή πέραν ἀπό 1550nm. Εἶναι βασιχῆς σημασίας ἡ γνώση τῶν χαραχτηριστιχῶν τοῦ φωτοανιχνευτιχοῦ συστήματος γιά τήν ὀρθή ἐρμηνεία τῶν ὀπτιχῶν ε_{τη} φασμάτων ἀπορροφήσεως.

Στό πρῶτο μέρος αὐτῆς τῆς πειραματικῆς ἐργασίας ἐξετάσαμε τήν ὀπτική ἀπορρόφηση ἀκτινοβοληθέντων ὑαλωδῶν ὀργανικῶν ἐνώσεων σέ 77⁰Κ στό τέλος τῶν παλμῶν ἡλεκτρονίων(διαρκείας μερικῶν μsec) ἀλλά καί ἀμέσως μετά τήν διακοπή τῶν παλμῶν αὐτῶν. Σέ συσχετισμό μέ τήν ἑργασία αὐτή, ἑμελετήσαμε τήν ἐπίδραση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος πάνω στό σῆμα ἀπορροφήσεως.

6.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μέ τήν ἀχτινοβόληση μέ παλμούς ἡλεχτρονίων τῶν ὀργανιχῶν ὑαλωδῶν ἐνώσεων 3MP (τριμεθυλιχή πεντανόνη), MTHF (μεθυλιχή τετραὕδροφουράνη), 3MP/MTHF: (ὑπό ἀναλογία 54/46) χαί 2-Προπανόλη/MTHF (ὑπό ἀναλογία 50/50) στού 77[°]K ἐπετύχαμε νά πάρουμε τό ἀπτιχό φάσμα ἀπορροφήσεως τῶν παγιδευθέντων ἡλεχτρονίων στίς ὑαλώδεις αὐτές ἐνώσεις. Ἡ ἐνέργεια τῆς δέσμης τῶν ἡλεχτρονίων ἦτο 1.5 ΜεV χαί ἡ διάρχεια της ἀπό 4 μέχρι 30 μsec.

Τό σήμα απορροφήσεως, πού κατεγράφετο από μια μεγάλης ταχύ

τητος φωτογραφική μηχανή Polaroid στό τέλος καί ἀμέσως μετά τό τέλος τοῦ καλμοῦ ἀκτινοβολήσεως, δέν ἔδειξε καμμιά ἀνάκτυξη στά χρονικά αὐτά διαστήματα, ὑκό τόν ὄρο ὅτι ὁ χρόνος ἀντιδράσεως τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος ἦτο κολύ ταχύς. ᾿Αντιθέτως, ἐκαρατηρήσαμε μιά φαινομενική ἀνάκτυξη τοῦ σήματος ἀκορροφήσεως (apparent growth of absorption) ὅσες φορές ὁ ὀλικός χρόνος ἀνυφώσεως τ_c, ὅκως ὀρίσθηκε στήν 5.2.3., αὐξανότανε κέρα ἀκό κάκοια χρονική τιμή. Ἔτσι βρήχαμε ὅτι τό μέγεθος τῆς φαινομενικῆς αὐτῆς ἀνακτύξεως ἑξαρτᾶται κατά τρόκο ἀνάλογο μέ τήν τιμή τοῦ χρόνου τ_c.

Γιά νά ἀντιληφθοῦμε καλύτερα τήν φυσική σημασία τῆς φαινομενικῆς ἀναπτύξεως τῆς ἀπορροφήσεως, ὀρίζουμε τήν σχετική ποσότητα Α_{πσ}

$$A_{ag} = \frac{I_{max}^{I} end}{I_{max}}$$
(6.1)

όπου Ι παχ καί Ι είναι, άντιστοίχως, οἱ μετρηθεϊθες φωτεινές ἐντάσεις γιά μέγιστη ἀπορρόφηση ἀπό τό ὑπό ἀκτινοβόληση παρασκεύασμα καί γιά ἀπορρόφηση στό τέλος κάθε παλμοῦ ἡλεκτρονίων.

'Ως πρῶτο βῆμα γιά τήν διερεύνηση τῆς σχετικῆς ποσότητος A_{ag} ἐμελετήσαμε τήν πιθανή μεταβολή της μέ τό μῆκος κύματος τῆς φωτεινῆς ἐντάσεως, διατηρῶντας σταθερό τόν χρόνο ἀντιδράσεως τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος. Στό Σχῆμα 6.1 φαίνεται ἡ γραφική παράσταση τῆς A_{ag} ὡς συνάρτηση τοῦ μήκους κύματος γιά τήν ὕαλο 3MP κατά τήν ἀκτινοβόληση της μέ παλμούς ἡλεκτρονίων διαρκείας 6μsec σέ θερμοκρασία 77⁰K. Σάν φωτοανιχνευτή ἐχρησιμοποιήσαμε τήν φωτοδίοδο γερμανίου PHILCO-L4521 Ge μέ χρόνο ἀνυψώσεως μικρότερο ἀπό 0.3 μsec. Όπως φαίνεται στό Σχῆμα 6.1, τό μέγεθος τῆς A_{ag} παρέμεινε μηδενικό γιά τά μικρότερα μήκη κύματος ἀπό -1500nm. Ἡ τιμή, δηλαδή, τῆς μεγίστης ἐντάσεως ἀπορροφήσεως Ι max στό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων. Γιά τήν φασματική περιοχή ἀπό



↑1500nm καί ανω παρετηρήσαμε μιά μικρή αύξηση τοῦ I max ủς πρός τό I not φθάνει μέχρι 3% τοῦ Α θεωρῶντας ὅτι ἡ μικρή αὐτή αῦξηση τοῦ Α δέν ἀποτελεῦ τυχαῦο γεγονός γιά λ> 1500nm, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι αὐτή ὀφείλεται πιθανῶς στήν μικρή αῦξηση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τῆς φωτοδιόδου γερμανίου. Τήν πιθανότητα αὐτή τήν βασίζουμε σέ μιά πειραματική παρατήρηση/135/ ὅπου ὀ χρόνος ἀντιδράσεως τῶν φωτοδιόδων γερμανίου ἐπαρουσίασε μιά μικρή αῦξηση γιά λ> 1500nm.

Τυπικές φωτογραφίες ἀπό τόν παλμογράφο γιά τό ὀπτικό φάσμα ἀπορροφήσεως τῶν παγιδευθέντων ἀλεκτρονίων e_{tr} στήν ὖαλο 2-Προπανόλη Μ TH F φαίνονται στό Σχῆμα 6.2 γιά διάφορες πειραματικές συνθῆκες, ὅπως ἐπεξηγοῦνται στό σχῆμα αὐτό. Γιἀ ὅλες τίς περιπτώσεις ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἀλεκτρονίων ዥτο ἴση μέ 9μsec. Στό Σχῆμα 6.2α φαίνεται τό σῆμα ἀπορροφήσεως (κατώτερο μέρος) νά ἀναπτύσσεται μόνο κατά τήν διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἀλεκτρονίων (ἀνώτερο μέρος), ἐνῶ στό Σχῆμα 6.2β τό σῆμα ἀπορροφήσεως ἑξακολουθεῖ νὰ αὐξάνεται καἰ μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ. Καί στίς δυό αὐτές περιπτώσεις ἐχρησιμοποιήσαμε ἕνα φωτοπολλαπλασιαστή, ἀλλά στήν πρώτη περίπτωση (Σχῆμα 6.2α) ὁ ὀλικός χρόνος ἀνυψώσεως τ_c τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος ዥτο 0.3 μsec καί στή δεὐτερη (Σχῆμα 6.2β) ἦτο -2.4 μsec. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι, ἅν καί ἡ φαινομενι-

-62-



-63-

•

κή ἀνάπτυξη τοῦ σήματος ἀπορροφήσεως μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἦτο περίπου 40% (Σχῆμα 6.2β), ἡ ὑπολογισθεῖσα ὀπτική πυκνότης γιά μεγίστη ἀπορρόφηση Ι βρέθηκε νά ἔχη τήν ἶδια τιμή καί στίς δυό περιπτώσεις.

Στή συνέχεια ἐπροσπαθήσαμε νά βροῦμε τή σχέση τῆς παραμέτρου A_{ag} μέ τόν χρόνο ἀνυψώσεως τ_c τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος. Κατ ἀρχή ἀχρησιμοποιήσαμε δυό διαφορετικούς φωτοπολλαπλασιαστές (150 CVP καί 1P28) καί ἐπαρατηρήσαμε ὅτι ἡ φαινομενική ἀνάπτυξη τῆς ἀπορροφήσεως A_{ag} γιά τήν ἀκτινοβοληθεῖσα ὕαλο 2-Προπανόλη/ MTHF αὐξήθηκε γραμμικῶς μέ τήν αῦξηση τοῦ χρόνου τ_c τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος, ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 6.3.Γιά χρόνους τ_c μικρό-



ExTruce 6.3

τερους ἀπό Ο.3 μsec καί παλμούς ήλεκτρονίων μεγαλύτερους ἀπό 6 μsec, δέν παρατηρήθηκε αΰξηση τῆς Α_{ag}. Διατηρῶντας τόν χρόνο τ_c σταθερό καί για διαφορες μεταβολές τοῦ μήκους κύματος λ, ἡ

-64-
φαινομενική ἀνάπτυξη Α παρέμεινε σταθερή, ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 6.3.

'Επαρατηρήσαμε παρόμοια ἀποτελέσματα καί ὅταν ἀντικαταστήσαμε τού φωτοπολλαπλασιαστές μέ ὑπερέρυθρους φωτοδιόδους, ὅπως φαίνονται στό Σχῆμα 6.4. Γιά τήν περίπτωση αὐτή ἐχρησιμοποιήσαμε τήν φωτοδίοδο γερμανίου PHILCO-L4521 Ge γιά τήν ἀκτινοβοληθεῖσα ὕαλο 3MP/MTHF σέ 77[°]K καί σέ διάφορα μήκη κύματος.



Τά πειραματικά ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας ὑποδηλοῦν ὅτι ἡ φαινομενική ἀνάπτυξη τοῦ σήματος ἀπορροφήσεως μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων, ὅπως ἐπαρατηρήθηκε ἀπό διάφορους ἐρευνητές, δέν ὀφείλεται σέ πραγματικά ραδιολυτικά φαινόμενα ἀλλά στόν ὀλικό χρόνο ἀνυψώσεως τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος σέ σχέση μέ τήν διάρκεια τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων. ὅσο μικρότερη είναι ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ, τόσο καί ποιό γρήγορο ἀνιχνευτικό σύστημα χρειάζεται.

-65-

Ασφαλῶς, ἡ ἔλλειψη μιᾶς πραγματικῆς αὐξήσεως τῆς ἀποροφήσεως στή χρονική περιοχή τῶν πειραμάτων μας γιά τίς ὑάλους πού ἐμελετήσαμε, δέν σημαίνει ὅτι ἀποκλείεται μιἀ τέτοια πιθανότητα σέ πολύ μικρότερη κλίμακα χρόνων και ἰδιαίτερα μικροτέρων μηκῶν κύματος. Ἡ καλύτερη γνώση τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος (φωτοανιχνευτής-ἐνισχυτής) θά πρέπει νά ἀποτελῆ μέρος τῆς πειραματικῆς ἐργασίας γιἀ τήν ὀπτική ἀπορρόφηση στίς μελέτες μέ τήν μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεκτρονίων (P.R.). Μέ τόν τρόπο αὐτό θά ἀποφευχθοῦν ἐσφαλμένα συμπεράσματα στήν ἐρμηνεία τῶν πειραματικῶν ἀποτελεσμάτων σέ τέτοιου εἴδους μελέτες.

35

-66-

7. ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ e τ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΘΕΙΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΑΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 77°K

7.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Είναι άρχετά γνωστό ότι ένας μεγάλος άριθμός έλευθέρων ριζῶν σταθεροποιεῖται,ἀπό πλευρᾶς χινητιχότητος,σέ πολύ χαμηλές θερμοχρασίες. Έπομένως μποροῦμε νά ἀναμένουμε ὅτι χάτι ἀνάλογο θά συμβαίνη καί στήν περίπτωση τῶν ήλεκτρονίων πού παρήχθησαν άπό τήν δράση τῆς ἀκτινοβολίας ἰονισμοῦ πάνω σέ ὀργανικές ἐνώσεις στήν ὑαλώδη κατάσταση. Τά ὑπάρχοντα πειραματικά δεδομένα ἐπαληθεύουν αὐτή τήν πιθανότητα, ὅτι δηλαδή τά ἡλεχτρόνια εἶναι 5υνατό νά σταθεροποιηθοῦν σέ διάφορα συστήματα, πολιχά χαί μή πολικά, σέ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στίς ὑάλους χαμηλῶν θερμοκρασιῶν, στίς ὀποῖες οἱ περιστροφιχές χαί μετατοπιστιχές χινήσεις τῶν μορίων τους ἔχουν ἐλαττωθεῖ, οἱ μηχανισμοί γιά τήν παγίδευση τῶν ἡλεκτρονίων ἐπιβραδύνονται. Σάν ἐπακόλουθο, ὁ χρόνος ζωῆς τῶν ἡλεχτρονίων στίς ὀργανιχές ἐνώσεις, πού βρίσχονται στήν ύαλώδη χατάσταση λόγω τῶν χαμηλῶν θερμοχρασιῶν, γίνονται πολύ πιό μεγάλοι καί ἑπομένως πιό εΰκολα μποροῦν νά παρατηρηθοῦν καί νά μελετηθοῦν. Όλα δηλαδή ἑξελίσσονται σάν μιά ἀργή χίνηση μιᾶς χινηματογραφικής ταινίας χωρίς νά χάνωνται τά διάφορα γεγονότα πού συμβαίνουν.

Είναι μεγίστης σπουδαιότητος νά καταλάβουμε τήν φύση τῶν θέσεων ἦ περιοχῶν πού παγιδεύονται τά ἡλεκτρόνια καί τούς μηχανισμούς παγιδεύσεως τους σέ ἀκτινοβοληθεῖσες μέ παλμούς ἡλεκτρονίων ὀργανικές ἐνώσεις οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν ὑαλώδη κατάσταση. Γιά τόν σκοπό αὑτό, ἐξετάσαμε μέ τήν μέθοδο P.R. τά ἡλεκτρόνικά φάσματα γιά μέγιστη ἀπορρόφηση τῶν παγιδευμένων ἡλεκτρονίων e_τ σέ μερικές ὀργανικές ἐνώσεις, τόν ρυθμό ἐλαττώσεως τῶν e_τ καί τήν ἐπίδραση τῆς δόσεως ἀκτινοβολίας (πού δόθηκε στό παρασκεύασμα) πάνω στόν βαθμό παραγωγῆς τῶν παγιδευμένων ἡλεκτρονίων.

7.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στό μέρος αὐτό ἑμελετήσαμε τά ὀπτικά φάσματα ἀπορροφήσεως τῶν παγιδευθέντων ἡλεκτρονίων e⁻ tr στίς ἀκτινοβοληθεῖσες ὑάλους 3MP, MTHF, 3MP/MTHF (54/46 ἀναλογία κατ'ὄγκο) καί 2-Προπανόλη/ MTHF (50/50 κατ'ὄγκο) σέ 77[°]K στήν φασματική περιοχή 800-1700nm. 'Ιδιαίτερα ἡ ὕαλος 2-Προπανόλη/MTHF ἐμελετήθη ἐπίσης σέ μικρότερα μήκη κύματος μέχρι 400nm.

Στή συνέχεια δίνεται μιά παρουσίαση τῶν πιό σημαντικῶν ἀποτελεσμάπων γιά κάθε μιά ἀκτινοβοληθεῖσα ὕαλο μέ τήν μέθοδο P.R.

7.2.1. 3-Μεθυλική Πεντανόνη (3MP) Υαλος.

Τό ὀπτικό φάσμα ἀπορροφήσεως τῶν e_{tr} στήν ὕαλο 3MP [(C₂H₅)₂CHCH₃] μετά τήν ἀκτινοβόληση της ἀπό παλμούς ἡλεκτρονίων διαρκείας 6 μsec, φαίνεται στό Σχῆμα 7.1. Τό μέγιστο ἀπορροφήσεως τοῦ φάσματος βρίσκεται σέ μῆκος κύματος λ_{max}= 1600nm



(~0.78eV) καί τό ἀποδίδουμε στά ἡλεκτρόνια πού ἔχουν παγιδευτεϊ σέ κατάλληλες θέσεις στήν ὕαλο 3MP. Ύστερα ἀπό μέλέτη τῆς ἰδίας ὑάλου μέ τήν ESR μέθοδο, βρέθηκε /16/ ὅτι τό ESR φάσμα της ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα κεντρικό μέγιστο μέ πολύ μικρό πλάτος καί μέ μεγάλη ἕνταση, καί ἀπό ἕξη μέγιστα πολύ μεγαλύτερου πλάτους καί μικρότερης ἐντάσεως (Σχῆμα 4.2). Τό κεντρικό μέγιστο ἀντιστοιχεῖ στό φάσμα πού δίνουν τά παγιδευμένα ἡλεκτρόνια e_{tr} στήν ὕαλο 3MP.

Τό όπτιχό ε φάσμα είναι άσύμμετρο ώς πρός τό μέγιστο του. Παρουσιάζει, δηλαδή, μιά πολύ ἀπότομη κλίση πέρα ἀπό λ = 1600nm σέ ἀντίθεση μέ τήν ὑμαλή ἐλάττωση τῆς ὀπτικῆς πυκνότητος Ο.D. γιά μήχη χύματος πρός τήν ορατή περιοχή τοῦ φάσματος. Αὐτή ἡ συμπεριφορά είναι περισσότερο φανερή, αν τό φάσμα παρασταθή σέ μονάδες ένεργείας, χρησιμοποιώντας τήν γνωστή σχέση Ε(σέ. eV)= =1240 / λ(σέ nm). Μιά πολύ πιό ἀπότομη κλίση γιά λ>1600nm ἐπαρατηρήθηχε /129/ στίς ἀχτινοβοληθεῖσες ὑάλους 3MP, 3MH, MTHF σέ 77°K, μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ήλεχτρονίων διαρχείας 12 nsec. Αὐτό τό μέρος τοῦ φάσματος ἐπαρουσίασε /129/ μιά μεγάλη ἀνάπτυξη γιά μεριχά μsec μετά τόν παλμό. Δέν έπαρατηρήσαμε μιά τέτοια άνάπτυξη στά δικό μας όπτικό φάσμα. Η φαινομενική άνάπτυξη τοῦ φάσματος άπορροφήσεως γιά λ>1600nm είναι δυνατό νά ὀφείλεται στόν σχετιχά πολύ μεγάλο χρόνο άνυψώσεως τοῦ άνιχνευτικοῦ τους /129/ συστήματος, όπως έπεξηγήσαμε στό προηγούμενο χεφάλαιο, χαί στήν αύξηση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τῆς φωτοδιόδου γερμανίου γιά λ>1550nm.

'Από τίς χαμπύλες τοῦ ρυθμοῦ ἐλαττώσεως τῶν e_{tr} (Decay Rates =D.R.) μετά τή ἀχτινοβόληση τῆς ὑάλου, εἶναι δυνατό νά προσδιορίσουμε τόν βαθμό σταθερότητος (rate constant) τῶν ἀντιδράσεων τῶν παγιδευθέντων ἡλεχτρονίων, ὅταν αὐτές οἱ πειραματιχές χαμπύλες O.D. vs t ἀχολουθοῦν μιά πορεία ἐλαττώσεως πρώτης ἤ δευτέρας τάξεως (first- or second-order decay). Οἱ χαμπύλες ἐλαττώσεως τῶν e_{tr} στήν ὕαλο 3MP, πού φαίνονται στό Σχῆμα 7.2 γιά δυό τυχαῖα μήχη χύματος (1600 χαί 1060nm), δέν εἶναι πρώτης ἤ δευτέ-

-69-



Σχήμα 7.2. Ρυθμός εραττώστως των εχ γιά την δαρο 3MP.

paς τάξεως ἀλλά μᾶλλον ἀκολουθοῦν ἕνα σύνθετο τρόπο ἐλαττώσεως. Αὐτό ἰσχύει γιά πολύ μεγαλύτερη περιοχή τοῦ πειράματος, τουλάχιστο μέχρι 5 msec. Ἡ συμπεριφορά αὐτή εἶναι δυνατό νά μᾶς ὑποδείχνη τήν ὑπαρξη μιᾶς κατανομῆς προσχηματισθέντων παγίδων τῶν ἡλεκτρονίων στήν ὕαλο, οἱ ὁποῖες ἔχουν μικρό ἤ μεγάλο βάθος (shallow or deep traps).μαί διαφορετικό ρυθμό ἑλαττώσεως τῶν e_{tr}.

Μιά ἐνδιαφέρουσα συμπεριφορά τοῦ ρυθμοῦ ἐλαττώσεως D.R.(e_{tr}) τῶν e_{tr} είναι ἡ ἐξάρτηση του ἀπό τό μῆχος χύματος τῆς φωτεινῆς δέσμης, ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 7.3. Ὁ ρυθμός ἐλαττώσεως τῶν e_{tr} 80 μsec μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεχτρονίων, είναι μιχρός χαί σχεδόν σταθερός στήν φασματιχή περιοχή 1500-1600nm, σέ ἀντίθεση μέ τήν περιοχή χάτω ἀπό 1500nm ὅπου αὐτός γίνεται βαθμιαίως πολύ μεγαλύτερος. Ἐπαρατηρήσαμε ἐπίσης ὅτι σέ θερμοχρασίες 3 μέχρι 6[°]K πάνω ἀπό τούς 77[°]K, ὁ DR(e_{tr}) γίνεται πιό γρήγορος συγχρινόμενος μέ ἐχεῖνο στούς 77[°]K. Αὐτή ἡ συμπεριφορά μπορεῖ νά ὀφείλεται στή θερμιχή ἀπελευθέρωση τῶν ἀρχιχῶς παγιδευθέντων ἡλεχτρο-

-70-



νίων ἀπό παγϊδες μικροῦ βάθους σέ παγϊδες μεγάλου βάθους ἦ στήν ἐπίδραση τῆς κινητικότητος τοῦ ὑαλώδους συγκροτήματος ἦ καί στίς δυό αἰτίες. Ἄν ἡ μόνη αἰτία τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ D.R.(e_{tr}) ἦτο ἡ θερμική ἀπελευθέρωση τῶν e_{tr} ἀπό τίς διάφορες παγῖδες, θά ἐπεριμέναμε ὅτι ἡ ἀποπαγίδευση αὐτή θά ἄρχιζε πρῶτα ἀπό τίς παγϊδες μικροῦ βάθους (μεγάλων μηκῶν κύματος) καί ὕστερα ἀπό ἐκεῖνες μέ μεγαλύτερο βάθος (μικροτέρων μηκῶν κύματος). Αὐτό ὅμως δέν συμφωνεῖ μέ ἐκεῖνα πού βρήκαμε γιά λ<1500nm. Μιά πιθανή ἐξήγηση είναι νά θεωρήσουμε τήν ὕπαρξη ἐνός συναγωνιστικοῦ μηχανισμοῦ μεταξύ ἀποπαγιδεύσεως (detrapping) καί ξαναπαγιδεύσεως (retrapping)τους; προτοῦ ἐπανασυνδεθοῦν μέ τά θετικά ἰόντα. Ἡ πιθανότητα νά συμβῆ ἡ ξαναπαγίδευση τῶν ἡλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη γιά τίς ξέβαθες παρά γιά τίς βαθειές παγῖδες. Οἱ τελευταῖες βρίσκονται πιό κοντά στά θετικά ἰόντα παρά οἱ ξέβαθες, ἐπειδή ὁ προσανατολισμός τῶν

-71-

μορίων χοντά σέ θετικά ἰόντα ὀδηγεῦ στόν σχηματισμό παγίδων μεγάλου βάθους, ἐνῶ ἕνας τυχαῖος προσανατολισμός τῶν μορίων δημιουργεῦ ξέβαθες παγῖδες. Ἔτσι, τά παγιδευμένα ἡλεκτρόνια σέ βαθύτεpes παγῖδες, οἱ ὁποῖες βρίσχονται πιό χοντά σέ θετικά ἰόντα, θά ἑξαφανισθοῦν γρηγορώτερα ἀπό τά ἡλεχτρόνια τῶν ξέβαθων παγίδων.

Όπως είναι γνωστό, ἡ διάρχεια τοῦ παλμοῦ τῶν ἡλεχτρονίων πού ἐχπέμπονται ἀπό τόν ἐπιταχυντή Van de Graaff είναι ἀνάλογη τῆς δόσεως πού προσδίδεται στό ἀχτινοβολούμενο παρασχεύασμα, κάτω ἀπό τίς ἴδιες πειραματιχές συνθῆχες. Στήν περίπτωση τῆς ὑπό ἀχτινοβόληση ὑάλου 3MP βρήχαμε ὅτι, ἡ αῦξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παγιδευθέντων ἡλεμτρονίων στήν ὀργανιχή αὐτή ὕαλο, ἦτο χατ' εὐθεῖαν ἀνάλογος τῆς διαρχείας τοῦ παλμοῦ. Αὐτό ὑποδηλώνει ὅτι ὑπάρχει διαθέσιμος μεγάλος ἀριθμός χαταλλήλων θέσεων στήν ὕαλο 3MP σέ 77°Κ γιά παγέδευση τῶν ἡλεχτρονίων. Είναι ὅμως λογιχό νά ἀναμένουμε, ὅπως θά δοῦμε στά ἐπόμενα, ὅτι ἡ συνεχής αῦξηση τῆς διαρχείας τοῦ παλμοῦ, χαί ἐπομένως τῆς δόσεως ἀχτινοβολίας, θά ἐπιφέρη τόν χορεσμό αὐτῶν τῶν θέσεων.

7.2.2. Μεθυλική Τετραΰδροφουράνη (ΜΤΗΓ) Ύαλος

Τό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως πού παρήχθηκε μέ τήν ἀκτινοβόληση τῆς ΜΤΗΓ ὑάλου φαίνεται στό Σχῆμα 7.4. Τό φάσμα αὐτό παρουσιάζει δυό διακεκριμένα μέγιστα ἀπορροφήσεως στά 1250 καί 1400nm, σέ συμφωνία μέ πειραματικά ἀποτελέσματα /65,70,137/ τῆς γ-ραδιολύσεως, āν καί ὁ διαχωρισμός τῶν μεγίστων δέν εἶναι τόσο εὐκρινής ὅπως δείχνει τό Σχῆμα 7.4. Ἄλλα ἀποτελέσματα /129/ ἔδειξαν ὅτι τό φάσμα ἀπορροφήσεως παρουσιάζει μιά πολύ εὐρεία ζώνη γύρω ἀπό ἕνα ἀσαφές μέγιστο, āν καί ἐλήφθησαν μέ τήν μέθοδο ραδιολύσεως μέ παλμούς ἡλεκτρονίων πού ἐχρησιμοποιήθηκε ἐπίσης στήν ἐργασίτ α αὐτή. Φαίνεται, δηλαδή, ὅτι ὁἀπαιτούμενος χρόνος γιά τήν ἀνακατάταξη τῶν θέσεων παγιδεύσεως μέ τήν ἀκτινοβόληση τῆς ΜΤΗΓ ὑάλου δέν ἦτο ἀρκετός, ὅπως δείχνει ὁ μεταβατικός χαρακτήρας τῶν ληφθέντων /129/ ὁπτικῶν φασμάτων.

-72-



Τά μέγιστα ἀπορροφήσεως τῶν παγιδευθέντων ἡλεχτρονίων, πού έπροσδιορίστη καν /137/μέ τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως, συνέβησαν στά 1180 καί 1330nm. Οἱ τιμές αὐτές εἶναι 70nm μικρότερες άπό τίς τιμές μηχῶν χύματος πού βρήχαμε γιά τά ἀντίστοιχα μέγιστα στά 1250 καί 1400nm. "Ετσι, φαίνεται ότι ἁλόκληρο τό ἀπτικό φάσμα ἀπορροφήσεως ἐμετατοπίστηκε πρός τά μικρότερα μήκη κύματος - μιά "μπλέ" μετατόπιση ("blue" shift)- όταν έπαρατηρήθηκε ύστερα ἀπό πολύ μεγάλο χρόνο μετά τήν ἀχτινοβόληση τῆς MTHF μέ άχτῦνες γ, σέ σύγχριση μέ τόν ἀντίστοιχο χρόνο παρατηρήσεως της μέ τήν Ρ.R. μέθοδο. Παρόμοια συμπεριφορά μέ μιά "μπλέ" μετατόπιση στήν ορατή περιοχή τοῦ οπτιχοῦ e⁻ φάσματος ἀχολουθήθηχε σέ διάφορες ἀκτινοβοληθεῖσες /61/ ἀλκοόλες στήν ὑαλώδη κατάσταση μέ τίς μεθόδους τῆς γ-ραδιολύσεως καί τῆς ραδιολύσεως μέ παλμούς ήλεχτρονίων. Οἱ μεταβάτιχές αὐτές μεταβολές στό ὀπτιχό φάσμα είναι δυνατό να όφείλεται στήν άλληλοεπίδραση μεταξύ του παγιδευμένου ήλεχτρονίου χαί τῶν μορίων MTHF πού τό περιβάλλουν. Η άλληλοεπίδραση αὐτή ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τόν μοριαχό ἀναπροσανατολισμό ὁ ὁποῦος κάνει βαθύτερες τίς παγῖδες καί ἔτσι δημιουργοῦν=

-73-

ται οί μετατοπίσεις τοῦ φάσματος.

Σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐλάττωση τῶν e⁻ στήν 3MP ὕαλο, δέν παρατηρήσαμε χαμμιά άξιόλογη μεταβολή στή συγχέντρωση τῶν ε στήν MTHF υσλο σέ 77°K, 400 μsec μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ήλεπτρονίων. Μιά άπό τίς χύριες αίτίες είναι δυνατό να όφείλεται στό ίξῶδες τοῦ ὑαλώδους συγχροτήματος τῆς 3ΜΡ χαί τῆς ΜΤΗΓ. 'Η μετρηθεῖσα /138/ τιμή τοῦ ἰξώδους γιά τήν ὕαλο 3ΜΡ στούς 77.5⁰Κ είναι 2.2X10¹² P (P=poise), ένῶ ἡ τιμή της γιά τήν ὕαλο MTHF στήν ἔδια θερμοχρασία είναι 3.7Χ10²⁰ Ρ. ΄Η χινητιχότητα τῆς μοριαχῆς χατασχευῆς πού ἀποτελεῖ τήν παγῖδα τοῦ ἡλεχτρονίου χαί ἡ χινητιχότητα τῶν θετιχῶς φορτισμένων "όπῶν" (θέσεων σχηματισμοῦ τῶν θετιχῶν μητριχῶν ἰόντων), ἐλαττώνονται μέ τήν αὖξηση τοῦ ἰξώδους, μέ άποτέλεσμα ή έλάττωση τῶν e_{tr} να γίνεται μιχρότερη. Ύποστήριξη γιαυτή τήν έπεξήγηση παρέχουν τα πειραματικά αποτελέσματα /139/ τῶν παγιδευθέντων ήλεπτρονίων στίς ὑάλους 3-Μεθυλιπή Ἐξανόνη, 3-Μεθυλική 'Επτανόνη, 4-Μεθυλική 'Επτανόνη καί Μεθυλική Κυκλοεξανόνη. Οι υαλοι αύτές, οι όποῖες παρουσιάζουν μεγαλύτερη στάθερότητα (μιχρότερη χινητιχότητα) άπό τήν 3MP υαλο στούς 77°K, έχουν συγχρόνως χαί μεγαλύτερο συντελεστή ίξώδους άπό τήν ЗМР ύαλο στήν ίδια θερμοχρασία. Έτσι ύποθέτουμε ότι ό συντελεστής άχαμψίας τῆς μοριαχῆς χατασχευῆς, ὄπως ὑποδηλώνεται μέ τό ἰξῶδες στήν ὑαλώδη κατάσταση, θά πρέπει νά ἐπιδρᾶ στόν ρυθμό ἐλαττώσεως τῶν παγιδευμένων ήλεχτρονίων. Οσο ή υαλος είναι "μαλαχώτερη", τόσο καί ο ρυθμός έλαττώσεως τῶν ε τη θά είναι ταχύτερος.

Στή συνέχεια θά προσπαθήσουμε νά ἀναγνωρίσουμε τήν ταυτότητα τῶν δυό ἰσχυρῶν μεγίστων ἀπορροφήσεως πού βρήκαμε στά μήκη κύματος 1250nm (~1eV) καί 1400nm (~0.9eV). Τό μέγιστο στά 1250nm ὁφείλεται στήν ὁπτικῶς ἐπιτρεπόμενη μεταπήδηση ἀπό τήν θεμελιώδη κατάσταση 1s τῶν e_{tr} στήν διηγερμένη κατάσταση 2p. 'Η μεταπήδηση αὐτή είναι πιθανῶς ἡ ἰδια πού ἀναφέρθηκε ἀπό ἄλλους /65,137/. [†]Η ἐνέργεια διεγέρσεως Ε_{λmax} 1.0eV ὀφείλεται στήν μεταπήδηση 1s-2p πού συμβαίνει στήν σφαιρική κοιλότητα ὅπου είναι παγιδευμένο τό e_{tr}. Γιά αὐτή τήν τιμή τῆς ἐνεργείας διεγέρσεως, ἡ ἀκτῖνα R_o τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος εἶναι περίπου 1.6 Å, ὅπως τήν ὑπολογίσαμε στό θεωρητικό μέρος. Ἡ "οὐρά" τοῦ e_{tr} φάσματος (Σχῆμα 7.4) στά μικρότερα μήκη κύματος εἶναι δυνατό νά προέρχεται ἀπό μεταπηδήσεις τοῦ ἡλεκτρονίου σέ ψηλότερες ἐνεργειακές στάθμες, ὅπως π.χ. ἀπό τίς 1s., 3p, 1s., 4p κ.λ.π. Αὐτές ὄμως ἕχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα νά συμβοῦν ἀπό τήν μεταπήθηση 1s., 2p καί γι'αὐτό εἶναι προφανῶς καί πολύ πιό ἀσθενέστερες.

Τό δεύτερο e⁻_{tp} μέγιστο στά 1400nm ἀντιστοιχεῖ σέ μιά διηγερμένη κατάσταση πού βρίσκεται περίπου 0.1e V κάτω από τήν στάθμη ένεργείας 2p. 'Επειδή ή στάθμη ένεργείας 3p βρίσχεται πολύ πιό ψηλά ἀπό τήν στάθμη 2p καί ή στάθμη 2s πολύ κοντά στήν στάθμη 2p, ἕνας μπορεῖ νά σχεφθῆ γιά μιά μεταπήδηση 1s-2s, ἄν χαί βεβαίως μιά τέτοια μεταπήδηση είναι όπτιχῶς ἀπαγορευμένη ἀπό τούς κανόνες έπιλογῆς. 'Ακόμα καί αν θεωρήσουμε ότι μιά τέτοια μεταπήδηση έχει μιά μικρή έστω πιθανότητα νά συμβῆ, θά πρέπει νά τήν άποχλείσουμε έπειδή ή όπτιχή πυχνότης άπορροφήσεως στά 1400nm παρουσιάζεται πολύ ἰσχυρή. Μιά ἄλλη πιθανότητα γιά τήν προέλευση τοῦ e⁻_{tr} μεγίστου στά 1400nm είναι ὁ διαχωρισμός τῆς στάθμης 2p σέ δυό ὑποστάθμες. Στήν περίπτωση αὐτή θά πρέπει νά ὑπάρχη· ένα πολύ δυνατό μαγνητικό πεδίο. Είναι φανερό ότι δέν θά πρέπει νά ξεωρηθη μιά τέτοια πιθανότητα. Θά μπορούσαμε ἐπίσης νά ὑποθέσουμε ότι τό μέγιστο στά 1400nm, 👘 👘 παρά ἐκεῖνο στά 1250nm, όφείλεται στήν μεταπήδηση 1s-+2p καί ότι τό μέγιστο στά 1250nm όφείλεται στήν 1s-+3p η σέ ψηλότερη μεταπήδηση. Άλλά χαί πάλι δέν έξηγεῖται ή πολύ ἰσχυρή ἀπορρόφηση στά 1250nm.

Η πιό πιθανή ἐξήγηση τῶν δυό ἰσχυρῶν μεγίστων ἀπορροφήσεως στά 1250 καί 1400nm εἶναι να ὑποθέσουμε ὅτι στό ὑαλῶδες συγκρότημα τῆς ΜΤΗΕ ὑπάρχουν δυό διαφορετικές κατανομές θέσεων για παγιδεύσεις ἡλεκτρονίων μέ κάποια διαφορετική δομή. Αὑτή μπορεῖ νά προέρχεται ἀπό δυό ξεχωριστές ὁμάδες μορίων ΜΤΗΕ μέ διαφορετικό ἀριθμό μορίων στό πρῶτο κέλυφος τό ὁποῖο περιβάλλει τό παγιδευμένο ήλεκτρόνιο (Σχῆμα 2.3α). ^{*}Ετσι στήν κάθε ὑμάδα ἀντιστοιχεῖ μιά διαφορετική (ἐνεργειακῶς) στάθμη ἐνεργείας 2Ρ. Πειραματικές παρατηρήσεις ὀπτικῶν e_{tr} φασμάτων ἀπορροφήσεως σέ ὑαλώδη μίγματα δυό οὑσιῶν ἐπαρουσίασαν τρεῖς ζῶνες ἀπορροφήσεως γιά τήν Μεθανόλη/ΜΤΗΓ /70/ ὕστερα ἀπό γ-ἀκτινοβόληση καί πέντε ζῶνες ἀπορροφήσεως γιά τήν 2-Προπανόλη/3ΜΡ (ἐργασία μας ὑπό δημοσίευση) ὕστερα ἀπό ἀκτινοβόληση μέ παλμούς ἡλεκτρονίων. Τά πειραματικά αὐτά ἀποτελέσματα ὑποστηρίζουν τήν ἰδέα γιά τήν ὕπαρξη διαφορετικῶν κατανομῶν τῶν μορίων στό ἐσωτερικό κέλυφος πού περιβάλλει τό παγιδευμένο ἡλεκτρόνιο.

7.2.3. 3ΜΡ/ΜΤΗΓ 'Υαλῶδες Μῖγμα.

Πειραματικές παρατηρήσεις /58,140/ ἔχουν δείξει ὄτι, ὅταν δυό ἀλκοόλες μέ μεγάλη διπολική ροπή ἀναμειχθοῦν σέ διάφορες ἀναλογίες, ψυχθοῦν στήν ὑαλώδη κατάσταση σέ 77[°]Κ καί ἀκτινοβοληθοῦν μέ τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως, τό ἀπτικό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως παρουσιάζει μόνο μιά ζώνη ἀπορροφήσεως. Αὐτή ἡ ζώνη μετατοπίζεται συνεχῶς πρός τά μικρότερα μήκη κύματος, ὅσο ἡ συγκέντρωση στό μῖγμα τῶν πολικῶν μορίων μέ τήν μεγαλύτερη διπολική ροπή αὐξάνεται. Θά ἦτο ἐνδιαφέρον νά ἐξετάσουμε τήν περίπτωση πού ἔχουμε ἔνα ὑαλῶδες μῖγμα ἀποτελούμενο ἀπό δυό ἐνώσεις, ἀπό τίς ὑποῖες ἡ μία τουλάχιστο νά μή εἶναι ἀλκοόλη. ʿΩς πρώτη περίπτωση ἐμελετήσαμε τό ὑαλῶδες μῖγμα ἐνός ὑδρογονάνθρακος (3MP) καί ἐνός αἰθέρος (MTHF) μέ τήν μέθοδο Ρ.R.. Οἱ τιμές τῆς στατικῆς διηλεκτρικῆς σταθερῶς γιά αὐτές τίς δυό ὑάλους εἶναι 2.0 καί 4.6, ἀντιστοίχως.

Τό ἀπτικό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως γιά τό ὑαλῶδες μῖγμα 3MP/ MTHF (54/46% κατ'ὄγκο), πού ἀκτινοβολήθηκε μέ παλμούς ἡλεκτρονίων σέ 77[°]K, παρουσιάζει δυό διακεκριμένα μέγιστα στά ~1250 καί 1450nm καί μιά πλατειά προεξοχή γύρω στά 1600nm, ὅπως φαίνονται στό Σχῆμα 7.5. Σύμφωνα ὅμως μέ τά πειραματικά μας ἀποτελέσματα, ὅπως εἴδαμε στά προηγούμενα, τά μέγιστα e_{tr} ἀπορρο-

-76-



Σχπρια 7.5. Όπτικό Cir φάιμα απορροφέιεως για το ύαρωδες μιγμα 3MP/MTHF.

φήσεως βρίσκονται στά 1250 καί 1400nm γιά τήν ὕαλο ΜΤΗΓ καί στά 1600nm γιά τήν ὕαλο 3ΜΡ. Ἐπομένως ὅλα τά μέγιστα πού ἀντιστοιχοῦν στίς καθαρές συνιστῶσες, παρουσιάζονται καί στό ὁπτικό e_{tr} φάσμα τοῦ ὑαλώδους μίγματος 3MP/MTHF. Ἡ μικρή μετατόπιση ἀπό 1450 σέ 1400nm μπορεῖ νά ὀφείλεται ἀπλῶς στήν πρόσθεση τῶν συνιστωσῶν. Μέ τήν αὕξηση τῆς δόσεως πού παρέχεται στήν ὕαλο 3MP/MTHF, διπλασιάζωντας τήν διάοκεια τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων ἀπό 10 σέ 20 μsec, ὀλόκληρο τό σχῆμα τοῦ ὀπτικοῦ e_{tr} φάσματος παρέμεινε ἀμετάβλητο. Ὅμως, τό μέγεθος τῆς ὀπτικῆς πυχνότητος Ο.D. τοῦ φάσματος ἀπορροφήσεως αὐξήθηκε καί ἡ μεσαία ζώνη ἐμετατοπίστηκε κατά ~30nm πρός τό ἐρυθρό μέρος τοῦ φάσματος (Σχῆμα 7.5). Δέν ἀκοδίδουμε καμμιά σημασία στήν μικρή αὐτή μετατόπιση.

'Η αῦξηση τῆς ἀπτικῆς πυκνότητος γιά τό ὑαλῶδες μῖγμα 3MP/MTHF ἀκολουθεῦ μιά γραμμική ἐξάρτηση μέ τήν διάρκεια τοῦ παλμοῦ, γιά χρόνους μέχρι ~20 μsec. Αὐτή ἡ συμπεριφορά εἶναι ἀνάλογη μέ ἐκείνη πού Βρήκαμε γιά τήν ὕαλο 3MP, μέ τήν διαφορά ὅτι ὁ ρυθμός αὐξήσεως τῆς ὀπτικῆς πυκνότητος ἀρχίζει νά γίνεται μικρότερος γιά χρόνους μεγαλύτερους ἀπό ~20 μsec. 'Η ἐξάρτηση τῆς ὀπτικῆς πυκνότητος ἀπό τήν διάρκεια τοῦ παλμοῦ, καί κατ'ἐπέκταση τῆς δόσεως ἀκτινοβολίας πρός τό παρασκεύασμα, δίνεται στό Σχῆμα 7.6α γιά τήν ὕαλο 3MP καί στό Σχῆμα 7.6β γιά τό ὑαλῶδες μῦγμα 3MP/MTHF.'Η ἐλάττωση τοῦ ρυθμοῦ αὐξήσεως





(Σχῆμα 7.6β) μᾶς φανερώνει ὄτι ἥ ὁ ἀριθμός τῶν διαθεσίμων θέσεων γιά παγιδεύσεις ἀρχίζει νά γίνεται μιχρότερος μέ τήν συμπλήρωση τους ἀπό τά ἡλεχτρόνια, ἤ ὅτι μεριχά ἀπό τά ἡλεχτρόνια, προτοῦ ἀχόμα παγιδευθοῦν, ἀντιδροῦν μέ μεριχά προϊόντα τά ὁποῖα παράγονται ἀπό τήν ἀχτινοβολία. Γενικώς τό όπτικό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως στίς ὑάλους μετά τήν ἀκτινοβόληση τους είναι δυνατό νά ἀναλυθῆ σέ μιἀ ἤ περισσότερες Gaussian ζῶνες, μέ τήν βοήθεια τῆς μεθόδου "ξετυλίγματος" (deconvolution technique) /52,141,142/.Αὐτός ὁ διαχωρισμός τοῦ φάσματος σέ Gaussian ζῶνες είναι ἀπόρροια τῆς συναρτήσεως τῆς κβαντομηχανικῆς πιθανότητος γιὰ ὀπτικές δέσμιες μεταπηδήσεις, γιὰ τήν ὁποία ἡ ἀρχική ἐνεργειακή στάθμη είναι Gaussian γύρω ἁπό τήν θέση ἰσορροπίας στό ἐνεργειακό δυναμικό διάγραμμα.

Οί ζῶνες ετη ἀπορροφήσεως γιά τό ὑαλῶδες μῖγμα 3ΜΡ/ΜΤΗΓ καί γιά τήν διάρκεια παλμοῦ 20 μsec ἔχουν ἀναλυθεῖ μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο, όπως δείχνει τό Σχῆμα 7.5. Στήν ἀρχή ἐκατασκευάσαμε μιά πλήρη ζώνη άπορροφήσεως μέ τόν χατοπτρισμό του πειραματιχοῦ τελευταίου μέρους τοῦ φάσματος περί ἕνα αξονα στά 1600nm. Τό μέρος πού κατασκευάστηκε (Σχῆμα 7.5, γραμμή ----) μέ αὐτό τόν τρόπο, ἀφαιρεῖται ἀπό τήν ἐπόμενη μεσαία ζώνη, ἡ όποία μετατοπίζεται λίγο πρός τά μικρότερα μήκη κύματος (γραμμή 📲-=--). Ύστερα ἀπό δυό παρόμοιες διαδοχικές κατασκευές περί τούς ἄξονες, πρῶτα στά 1450nm και ὕστερα στά 1250nm, ἐναπομένει μιά πολύ εύρεία χαί ἀσύμμετρη ζώνη μέ μέγιστο γύρω 🍊 στά 1100nm. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό δεύτερο μέγιστο στά 1480nm μετατοπίστηχε πίσω στά 1450nm. Έργαζόμενοι χατά τόν ίδιο τρόπο χαί για τό φάσμα μέ τήν μιχρότερη δόση άχτινοβολίας (διάρχεια παλμοῦ ήλεχτρονίων = 10 μsec), βρήχαμε ὄτι τά τρία μέγιστα τῶν ζωνῶν παραμένουν στά 1250, 1450 καί 1600nm, καί μέ μέγιστο τῆς ἀσύμμετρης ζώνης γύρω στά 1100nm. Γιά λόγους εὐχρινείας, δέν ἕγινε ή σχηματική παράσταση τῆς ἀναλύσεως αὐτῆς στό Σχῆμα 7.5.

Από τό γεγονός ότι όλα τά χαρακτηριστικά μέγιστα άπορροφήσεως τῶν ὑάλων 3ΜΡ΄ καί ΜΤΗΓ είναι παρόντα καί στό ὑαλῶδες μῖγμα 3MP/MTHF, συμπεραίνουμε ὅτι τό μῖγμα αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ξεχωριστές περιοχές μέ μόρια 3MP ἤ μέ μόρια MTHF. Οἱ περιοχές αὐτές σχηματίζουν κατάλληλες θέσεις γιά παγιδεύσεις ἡλεκτρονίων, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἑμφάνιση στό ὁπτικό ε_{τη} φάσμα τῶν

-79-

χαραχτηριστιχῶν ζωνῶν ἀπορροφήσεως. Σέ ἕνα παρόμοιο ὑαλῶδες μῖγμα, ἀλλά μέ ποσοστιαία ἀναλογία τῶν ΜΤΗΓ μορίων πολύ μιχρότερη ἀπό ἐχείνη τῶν 3ΜΡ μορίων (95% 3ΜΡ + 5% ΜΤΗΓ), δέν παρετηρήθησαν /140/ τά χαραχτηριστιχά μέγιστα ἀπορροφήσεως ὕστερα ἀπό γ-ραδιόλυση. Στό φάσμα ἐμφανίστηχε /140/ μόνο μιά πολύ κ εὑρεία ζώνη ἀπορροφήσεως, ἀνάλογη μέ ἐχείνη τῆς 3MP ὑάλου. Προφανῶς, οἱ περιοχές τῶν ΜΤΗΓ μορίων δέν ἦσαν ἰχανές νά συναγωνιστοῦν τίς περιοχές τῶν 3MP μορίων, λόγω τῆς μεγάλης διαφορᾶς ἀναλογίας τους στό ὑαλῶδες μῖγμα, μέ ἀποτέλεσμα τό ὀπτιχό ε_ΜΤΗΓ

7.2.4. 2-Προπανόλη/ΜΤΗΕ 'Υαλῶδες Μῖγμα

Τό ἀπτιχό e⁻tr φάσμα ἀπορροφήσεως γιά τό ἀχτινοβολημένο μέ παλμούς ἡλεχτρονίων ὑαλῶδες μῖγμα 2-Προπανόλη/ΜΤΗΓ (50/50 καί 45/55 χατ'ὄγχο) σέ 77⁰Κ στήν φασματιχή περιοχή 400-1700nm, φαίνεται στό Σχῆμα 7.7. Ἡ διάρχεια τῶν παλμῶν ἦτο 9 μsec. Στό



Σχπμα 7.7. Όπτικό er gaqua απορροφήσεων για τό δαχώδες μιγμι 2. Προπανόχη/MTHF.

Δυό μέγιστα ἀπορροφήσεως ἐπαρατηρήσαμε στό e_{tr} φάσμα τοῦ ὑαλώδους μίγματος 2-Προπανόλη/ΜΤΗΓ, ἕνα στά 1200nm καί τό ἄλλο στά 1400nm. Καί οἱ δυό αὐτές ζῶνες εἶναι οἱ χαρακτηριστικές τῆς ὑάλου ΜΤΗΓ, ἐπειδή τό ὀπτικό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως γιά τήν ὕαλο 2-Προπανόλη ἐπαρουσίασε ἕνα μέγιστο στά 645nm μετά ἀπό συνεχῆ γ-ἀκτινοβόληση/58/. Τό ἴδιο μέγιστο ἐπαρουσιάστηκε /61/στά 800nm μετά ἀπό ἀκτινοβόληση τῆς ὑάλου 2-Προπανόλης μέ παλμούς ἡλεκτρονίων.

Τό όπτικό e_{tr} φάσμα ἀπορροφήσεως τοῦ ὑαλώδους μίγματος 2-Προπανόλη/ΜΤΗΓ (50/50 κατ'δγκο) ἐμελετήθη κι'ἀπό ἄλλους /61/ μέ τήν P.R. μέθοδο σέ 77⁰K, ἀλλά μόνο στή φασματική περιοχή 400-850nm. Κανένα μέγιστο ἀπορροφήσεως δέν φάνηκε/61/ στό ὀπτι·· κό φάσμα, ὕστερα ἀπό 3 μsec ἥ ὕστερα ἀπό 40 μsec μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων, σέ πλήρη συμφωνία μέ τά δικά μας ἀποτελέσματα γιά τήν ἀντίστοιχη φασματική περιοχή. Σέ ἀντίθεση ὄμως μέ τά ἀποτελέσματα μας μέ τήν χρήση τῆς P.R. μεθόδου,ὑάλώδη μίγματα ἀλκοολῶν μέ ΜΤΗΓ, ὅπως π.χ. Μεθανόλης/ΜΤΗΓ /70/ καί Ἐθανόλης/ΜΤΗΓ /57/ ὅταν ἀκτινοβολήθηκαν καί ἐπαρατηρήθησαν μέ τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως, τά ὀπτικά e_{tr} φάσματα τους ἑπαρουσίασαν τίς χαρακτηριστικές ζῶνες ἀπορροφήσεως τῶν ἐπί μέρους συνιστωσῶν τῶν δύο ὑαλωδῶν μιγμάτων. Γιά τήν φαινομενική αὐτή διαφωνία, ἕνας πρέπει νά θεωρήση τήν χρονική κλίμακα τῶν γεγονότων πού συμβαίνουν μετά τήν ἀκτινοβόληση τοῦ ὑαλώδους

-81-

μίγματος, κατ'άρχή μέ τήν μέθοδο Ρ.R. (μέθοδο παλμῶν ἡλεκτρονίων) χαί μετά μέ τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως. Έτσι, γιά τούς πολύ μικρούς χρόνους (μερικές δεκάδες ή έκατοντάδες μsec) παρατηρήσεως μέ τήν Ρ.Ρ. μέθοδο, φαίνεται ότι ή συνεισφορά τῶν θέσεων παγιδεύσεως ήλεχτρονίων τῆς 2-Προπανόλης στό ὑαλῶδες μῖγμα 2-Προπανόλη/MTHF είναι ἀμελητέα συγκρινόμενη μέ ἐκείνη των ε_ θέσεων της ΜΤΗΓ.Κατ'άκολουθία, τά ήλεκτρόνια παγιδεύονται άρχικῶς σχεδόν ἐξ ὀλοκλήρου σέ περιοχές MTHF θέσεων. 'Η θεώρηση αύτή είναι ένδειχτιχή χαί ἀπό τήν ίδια τιμή τῆς ὀπτιχῆς πυχνότητος Ο.D.γιά τά παγιδευθέντα ήλεχτρόνια στήν υαλο MTHF χωρίς η καί μέ τήν παρουσία της 2-Προπανόλης, όπως φαίνεται στό Σχήμα 7.7. Τώρα, γιά τούς πολύ μεγάλους χρόνους (λεπτά ή χαί ὦρες) παρατηρήσεως μέ τήν γ-ραδιόλυση, είναι δυνατό νά συμβῆ μεταφορά e_{tr} ἀπό παγῖδες MTHF θέσεων σέ παγῖδες θέσεων 2-Προπανόλης μέσω χάποιου μηχανισμοῦ. Τό ἀποτέλεσμα είναι μιά μετατόπιση τοῦ ἀρχιχῶς παρατηρουμένου ἀπό τήν Ρ.R. μέθοδο ἀπτιχοῦ e π φάσματος πρός μιχρότερα μήχη χύματος μέ τήν έμφάνιση τῆς χαρακτηριστικής ζώνης άπορροφήσεως της 2-Προπανόλης, όπως πιθανῶς θά συνέβαινε μετά τήν ἀχτινοβόληση της χαί τήν παρατήρηση της μέ τήν μέθοδο τῆς γ-ραδιολύσεως. Ένας πιθανός μηχανισμός μεταφορᾶς e_{tr} ἀπό θέσεις MTHF σέ θέσεις 2-Προπανόλης είναι ή άρχική διάχυση τους άπό τίς θέσεις MTHF καί στή συνέχεια τό πέρασμα τους, μέ τό φαινόμενο σήραγγος, /79,143-146/, στίς γειτονικές βαθύτερες θέσεις παγιδεύσεως πού σχηματίζονται άπό τα μόρια τῆς 2-Προπανόλης. Μια αὕξηση τοῦ μηχανισμοῦ σήραγγος μπορεϊ να πραγματοποιηθῆ ἀπό τήν κίνηση παγίδων τῶν ἡλεκτρονίων λόγω διηλεχτριχῆς χαλαρώσεως (relaxation) τοῦ ὑαλώδους συγκροτήματος.

Η ἐλάττωση τῶν e_{tr} στό ὑαλῶδες μῖγμα 2-Προπανόλη/ΗΤΗΕ σέ 77⁰Κ γιά μήκη κύματος λ>1200nm ἦτο πολύ μικρή, συμποσούμενης σέ λιγώτερο ἀπό 3% τοῦ μεγίστου ἀπορροφήσεως, 40 μsec μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων διαρκείας 7 μsec. Γιά μήκη κύματος μικρότερα ἀπό 1200nm, δέν παρατηρήσαμε καμμιά e_{tr} ἐλάττωση.

-82-

'Ο ἀριθμός τῶν παγιδευθέντων ἡλεκτρονίων σάν συνάρτηση τῆς διαρκείας τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων, ὅπως βρήκαμε γιά τό ὑαλῶδες μῖγμα 2-Προπανόλη/ΜΤΗΓ σέ 77[°]Κ καί σέ κάποιο σταθερό μῆκος κύματος, ἀκολουθεῖ ἀρχικῶς μιά γραμμική αὕξηση μέχρι περίπου 20 μsec, μετά διέρχεται ἀπό ἕνα μέγιστο καί τελικῶς ἐλαττώνεται. Ἡ πορεία αὐτή φαίνεται καθαρά στό Σχῆμα 7.8. Πρέπει νά σημειωθῆ καί πάλι ὅτι ἡ διάρκεια τοῦ παλμοῦ εἶναι ἕνα κατ'



Exitua 7.8.

εύθεία μέτρο τής δόσεως πού προσδίδεται στό ἀκτινοβολούμενο παρασκεύασμα. Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν e_{tr} διέρχεται ἀπό μιά μεγίστη τιμή, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν θέσεων παγιδεύσεως στό ὑαλῶδες συγκρότήμα θά πρέπει νά εἶναι περιωρισμένος. Ἡ ἐλάττωση τῶν e_{tr} στίς ψηλότερες δόσεις ἀκτινοβολίας (διάρκεια παλμοῦ μεγαλύτερη ἀπό 30 μsec) εἶναι δυνατό νά ὀφείλεται σέ ἀντιδράσεις ἐνός ἀριθμοῦ ἡλεκτρονίων, προτοῦ παγιδευθοῦν, μέ προϊόντα τῆς ραδιολύσεως. Γιά τήν ἀποφυγή ὀποιασδήποτε λανθα-

-83-

σμένης ἐρμηνείας τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τἰς ἀντιδράσεις αὐτές σέ μεγάλες δόσεις, ἡ διάρχεια τοῦ παλμοῦ ἡλεχτρονίων γιά ὅλα τά ὀπτιχά e_{tr} φάσματα ἀπορροφήσεως ποῦ ἐπήραμε σέ ὅλη τήν παροῦσα ἐργασία, ἐπεριορίστηχε μέχρι 20 μsec. Ἡ συνηθισμένη διάρχεια τοῦ παλμοῦ ποῦ ἐχρησιμοποιήσαμε γιά τἰς ἀχτινοβολήσεις ἤτο περίπου 10 μsec. Αὐτή ἡ τιμή βρίσχεται στό γραμμιχό μέρος τῆς γραφιχῆς παραστάσεως Ο.D.νς Διάρχεια Παλμοῦ Ἡλεχτρονίων, ὅπως φαίνεται στά Σχήματα 7.6 χαί 7.8.

15

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

'Από τά πειραματιχά άποτελέσματα τῆς ἐργασίας αὐτῆς μποροῦμε νά δώσουμε μεριχά συμπεράσματα:

1) Βρήχαμε ότι οἱ ὑπερέρυθροι φωτοανιχνευτές Ge, InAs χαύ InSb παρουσιάζουν δυό τουλάχιστο στάδια τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τους, ἐνῶ οἱ φωτοπολλαπλασιαστές μόνο ἔνα. Τό πρῶτο στάδιο συμβαίνει πολύ γρήγορα (μεριχά nsec) χαί τό δεύτερο ἀχολουθεῖ πολύ ἀργά (μέχρι χαί msec). Ἡ γνώση τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τοῦ φωτοανιχνευτιχοῦ συστήματος θά πρέπει νά ἀποτελῆ μέρος χάθε πειράματος μέ τήν P.R. μέθοδο, ἔτσι ὥστε νά ἐξαλείφωνται τά λανθασμένα συμπεράσματα στήν διερεύνηση τῶν πειραματιχῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τέτοιες ὑπτιχές μελέτες ἀπορροφήσεως.

2) Τά πειραματικά μας ἀποτελέσματα δείχνουν ὅτι, ἡ συνεχής αῦξηση τοῦ σήματος ἀπορροφήσεως πού παρατηρήθηκε ἀπό διάφορους ἐρευνητές σέ ἀκτινοβοληθεῖσες ὑάλους μετά τό τέλος τοῦ παλμοῦ ἡλεκτρονίων στήν κοντινή ὑπερέρυθρο φασματική περιοχή, δέν ὅφείλεται σέ πραγματικά ραδιολυτικά φαινόμενα ἀλλά στήν τιμή τοῦ χρόνου ἀντιδράσεως τοῦ ἀνιχνευτικοῦ συστήματος.

3) Τά μέγιστα ἀπορροφήσεως τῶν e_{tr} φασμάτων ἀπορροφήσεως τῶν ὑαλωδῶν ἐνώσεων πού ἐμελετήσαμε, ὀφείλονται στήν ὀπτιχῶς ἐπιτρεπόμενη μεταπήδηση 1s+2p, ἀπό τήν θεμελιώδη κατάσταση 1s στήν διηγερμένη κατάσταση 2p. Ἡ ἐνέργεια διεγέρσεως (E_{2p}-E_{1s}) αὐξάνεται μέ τήν αῦξηση τῆς πολικότητος τοῦ ὑαλώδους συγκροτήματος.

4) Οἰ "μπλέ" μετατοπίσεις τοῦ e_{tr} φάσματος ἀπορροφήσεως πού παρετηρήθησαν ἀπό τήν μέθοδο γ-R'ώς πρός τό e_{tr} φάσμα πού πήραμε μέ τήν μέθοδο P.R. γιά τήν ΐδια ὕαλο καί στήν ΐδια θερμοκρασία, προκαλοῦνται πιθανῶς ἀπό ἀλληλεπιδράσεις τοῦ e_{tr} καί τῶν μορίων πού τό περιβάλλουν. Αὐτή ἡ ἀντίδραση ἔχει σάν ἀπο-

-85-

τέλεσμα τόν ἀναπροσανατολισμό τῶν μορίων, ὁ ὁποῖος κάνει πιό βαθειές τίς παγῖδες τῶν ἡλεκτρονίων καί ἔτσι δημιουργεῖ τίς μετατοπίσεις τοῦ φάσματος.

5) Τά e_{tr} φάσματα ἀπορροφήσεως πού πήραμε γιά τά ἀπτινοβοληθέντα ὑαλώδη μίγματα στούς 77⁰Κ, ἕδειξαν μέγιστα ἀπορροφήσεως πού ἀντιστοιχοῦν σέ ἐπεῖνα τῶν ἐπί μέρους συνιστωσῶν, ὅταν βεβαίως ἡ συγπέντρωση τους στό μῖγμα εἶναι ἐπανοποιητιπή. ᾿Από ἀὐτό μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι τά ἡλεπτρόνια παγιδεύονται σέ μοριαπά συναθροίσματα ἤ σέ περιοχές πού ἀποτελοῦνται πυρίως ἀπό τήν μιά ἤ τήν ἅλλη συνιστῶσα, μέ ἐπιπρατέστερο τόν διπό της χαραπτῆρα.

6) 'Από τήν μελέτη τοῦ ρυθμοῦ ἐλαττώσεως τῶν παγιδευθέντων ἡλεχτρονίων στίς ἀχτινοβοληθεῖσες ὑάλους, βρήχαμε ὅτι ὁ ρυθμός αὐτός γίνεται βραδύτερος ὅσο τό ἰξῶδες τοῦ ὑαλώδους συγχροτήματος γίνεται μεγαλύτερο.

7) Οἱ μεταβολές πού παρετηρήσαμε τῆς συγχεντρώσεως τῶν e⁻⁻ σάν συνάρτηση τῆς δόσεως ἀχτινοβολίας ἡ ὑποία μεταδίδεται στίς μελετηθεῖσες ὑάλους, δείχνουν ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν θέσεων παγιδεύσεως τῶν ἡλεχτρονίων στό -ὑαλῶδες συγχρότημα σέ 77⁰Κ φθάνει μιά ὑριαχή τιμή.

8) Μιά προσεκτική ἐφαρμογή τῆς μεθόδου "ξετυλίγματος" (deconvolution method) στίς παρατηρηθεῖσες ζῶνες ἀπορροφήσεως τῶν e⁻ ἀπτικῶν φασμάτων στά ὑαλώδη μίγματα, μπορεῖ νά διαχωρίση τις ζῶνες πού ἀντιστοιχοῦν στίς ἐπί μέρους συνιστῶσες τοῦ μίγματος.



15

-86-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- /1/. Branscomb L.M., "Negative Ions", in "Advances in Electronics and Electron Physics", Vol. IX, Academic Press, New York (1957).
- /2/. McDaniel E.W., "Collision Phenomena in Ionized Gases", John Wiley and Sons Inc., New York (1964).
- /3/. Hasted J.B., "Physics of Atomic Collisions", Butterworths, Washington (1964).
- /4/. Massey H.S.W., E.H.S.Burhop and H.B.Gilbody, "Electronic and Ionic Impact Phenomena", Clarendon Press, Oxford (1969).
- /5/. Christophorou L.G., "Atomic and Molecular Radiation Physics", John Wiley and Sons Inc., New York (1970).
- /6/. Gilardini A., "Low Energy Collisions in Gases", Wiley-Interscience, New York (1972).
- /7/. McDaniel E.W. and M.R.C. McDowell, "Case Studies in Atomic Collision", Physics I and II, North Holland Publ. Co., Amsterdam (1972).
- /8/. Mott N.F. and R.W. Gurney, "Electronic Processes in Ionic Crystals", Dover Publ. Inc., New York (1964).
- /9/. Smith R.A., "Wave Mechanics of Crystalline Solids", Chapman & Hall Ltd., London (1969).
- /10/. Abeles F., "Optical Properties of Solids", North-Holland Publ. Co., Amsterdam (1972).



- /11/. Croxton C.A., "Introduction to Liquid State Physics", John Wiley and Sons Ltd., London (1975).
- /12/. Onsager L., "Electrons in Liquids", in "Modern Quantum Chemistry Lectures", Academic Press, New York (1966), p.123.
- /13/. Jortner J., S.A.Rice and N.R.Kestner, "Electrons in Liquids", in "Modern Quantum Chemistry Lectures", Academic Press, New York (1966), p.133.

/14/. Landau L.D., Physik Zeits. Sowjetunion, 3, 664 (1933).

- /15/. Pekar S.I., J. Exper. Theoret. Phys. USSR, <u>16</u>, 335 and 341 (1946).
- /17/. Davydov A.S., J. Exper. Theoret. Phys. USSR, <u>18</u>, 913 (1948).

/18/. Deigen M.F., J. Exper. Theoret. Phys. USSR, 26, 300 (1954).

/19/. Mott N.F. and E.A.Davis, "Electronic Processes in Non-Crystalline Materials", Clarendon Press, Oxford (1971).

/20/. Stein G., Disc. Faraday Soc., 12, 227 (1952).

/21/. Stein G., Disc. Faraday Soc., <u>12</u>, 289 (1952).

/22/. Platzman R.L., "Physical and Chemical Aspects of Basic Mechanisms in Radiobiology", National Research Council Publ. 305, 34 (1953).

/23/. Platzman R.L. and J.Franck, Z. Physik, 138, 411 (1954).

/24/. Spinks J.W.T. and R.J.Woods, "An Introduction to Radiation Chemistry", Wiley-Interscience, New York (1964). /25/. Gould R.F., "Solvated Electron", in Advan. Chem. Series
50 (1965).

/26/. Walker D.C., "The Hydrated Electron", in Quart. Revs. 21, 79 (1967).

- /27/. Anbar M. and D.Meyerstein, "Radiation Chemistry of Aqueous Systems", G.Stein (Ed.), The Weizmann Science Press of Israel, Jerusalem (1968).
- /28/. Hart E.J. and M.Anbar, "The Hydrated Electron", Wiley--Interscience, New York (1970).

/29/. Hart E.J., Radiat. Res. Revs., 3, 285 (1972).

/30/. Barr N.F. and A.O. Allen, J. Phys. Chem., <u>63</u>, 928 (1959).

/31/. Czapski G. and H. Schwarz, J. Phys. Chem., 66, 471 (1962).

- /32/. Collinson E., F.S.Dainton, D.R.Smith and S. Tazuke, Proc. Chem. Soc. (London) 149, (1962).
- /33/. Schulte-Frohlinde D. and K.Eiben, Z. Naturforsch. <u>17a</u>, 445 (1962).
- /34/ Jortner J. and B. Sharf, J. Phys. Chem. <u>66</u>, 108 (1962).

/35/. Hart E.J. and J.W.Boag, J. Am. Chem. Soc. 84, 4090 (1962).

/36/. Boag J.W. and E.J.Hart, Nature, 197, 45 (1963).

/37/. Jortner J. and B.Sharf, J. Chem. Phys. 37, 2506 (1962).

- /38/. Schulte-Frohlinde D. and K.Eiben, Z. Naturforsch. 18a, 199 (1963).
- /39/. Ershov B.G., A.K.Pikaev, P.Y.Glazunov and V.I.Spitsyn, Dokl.@Phys. Chem. USSR, <u>149</u>, 237 (1963).

/40/. Rao R.S., J.P.Nash, J.P.Guarino, M.C.Ronayne and W.H. Hamill, J, Am. Chem. Soc. <u>84</u>, 500 (1962).¹⁸⁴0

/41/. Ronayne M.C., J.P.Guarino and W.H.Hamill, J.Am.Chem. Soc., <u>84</u>, 4230 (1962).

-89-

/42/. Guarino J.P., M.C.Ronayne and W.H.Hamill, Radiat. Res. 17, 379 (1962). /43/. Kevan L., in "Progress in Solid State Chemistry", H.Reiss (Ed.), Vol. 2, Pergamon, New York (1965), p. 304. /44/. Moorthy P.N. and J.J.Weiss, in "Advances in Chemistry Series", <u>50</u>, 180 (1965). /45/. Eiben K. and I.A. Taub, Nature, 216, 782 (1967). /46/. Ershov B.G. and A.K.Pikaev, Khim.Vys.Ener., 1, 29 (1967). /47/. Ershov B.G., O.F.Khodzhaev and A.K.Pikaev, Khim.Vys.Ener. 2, 42 (1968). /48/. Ho K.K. and L.Kevan, Int. J.Radiat.Phys.Chem., <u>3</u>, 193 (1971). /49/. Hamlet P. and L.Kevan, J.Am. Chem. Soc., 93, 1102 (1971). /50/. Hase H. and L.Kevan, J. Chem. Phys., 54, 908 (1971). /51/. Hase H., M.Noda and T.Higashimura, J.Chem.Phys., 55, 5411 (1971). /52/. Namiki A., M.Noda and T.Higashimura, Chem.Phys.Lett., 23, 402 (1973). /53/. May R. and D.C.Walker, Chem.Phys.Lett., <u>30</u>, 69 (1975). /54/. Chachaty C., Compt. Rend., 259, 2219 (1964). /55/. Chachaty C. and E.Hayon, J.Chim.Phys., <u>61</u>, 1115 (1964). /56/. Dainton F.S., G.A.Salmon and J.Teply, Proc.Roy.Soc. A286, 27 (1965). /57/. Shields L., J.Phys.Chem., <u>69</u>, 3186 (1965). /58/. Ekstrom A. and J.E.Willard, J.Phys.Chem., <u>72</u>, 4599 (1968). /59/. Kevan L., "Radiation Chemistry of Frozen Polar Systems", in "Actions Chimiques et Biologiques des Radiations" by M.Haissinsky (Ed.), Masson, Paris (1969), p.57-117.

/60/. Kevan L., Chem. Phys. Lett., <u>11</u>, 140 (1971).

/61/. Kevan L., J. Chem. Phys., <u>56</u>, 838 (1972).

- /62/. Girina E.L., B.G.Ershov and A.K.Pikaev, High Energy Chem. 8, 279 (1974).
- /63/. Schwartz R.N., M.K.Bowman and L.Kevan, J.Chem. Phys. <u>60</u>, 1690 (1974).
- /64/. Guarino J.P. and W.H.Hamill, J. Am. Chem. Soc., <u>86</u>, 777 (1964).

/65/. Dyne P.J. and A.O.Miller, Can. J. Chem. 43, 2696 (1965).

/66/. Smith D.R. and J.J.Pieroni, Can. J. Chem. 43, 2141 (1965).

/67/. Shida T. and W.H.Hamill, J. Chem. Phys. 44, 4372 (1966).

- /68/. Bonin M.A., J.Lin, K.Tsuji and Ff.Williams, in "Advances in Chemistry Series" 82, 269 (1968).
- /69/. Hamill W.H., "Ionic Processes in γ-Irradiated Organic Solids at -196^oC", in "Radical Ions" by E.T. Kaiser and L.Kevan (Edts.), Interscience, New York (1968), p. 321-416.

/70/. Sawai T. and W.H.Hamill, J.Phys.Chem., 73, 3452 (1969).

/71/. Kevan L., J. Phys. Chem., <u>76</u>, 3830 (1972).

/73/. Gallivan J.B. and W.H.Hamill, Trans. Faraday Soc., 61, 1960 (1965).

/74/. Skelly D.W. and W.H.Hamill, J.Phys.Chem., 70, 1630 (1966).

/75/. Shida T. and W.H.Hamill, J.Am.Chem.Soc., 88, 5376 (1966).

/76/. Lin J., K.Tsuji and Ff.Williams, J.Chem.Phys., <u>46</u>,4982 (1967).

-91-

| /77/. | Magnusson L.B., J.T.Richards and J.K.Thomas, Int.J.Radiat. Phys.Chem., <u>3</u> , 295 (1971). |
|-------|--|
| /78/. | Huang T. and L.Kevan, J.Am.Chem.Soc., <u>95</u> , 3122 (1973). |
| /79/. | Kieffer F., C.Lapersonne-Meyer and J.Rigaut, Int. J. Radiat. Phys.Chem., <u>6</u> , 79 (1974). |
| /80/. | Lin D.P. and J.E.Willard, J.Phys.Chem., <u>78</u> , 2233 (1974). |
| /81/. | Truong T.B., Chem. Phys. Lett. <u>26</u> , 400 (1974). |
| /82/. | Truong T.B., A.Bernas and J.Roncin, J.Phys.Chem., <u>78</u> , 867 (1974). |
| /83/. | Shida T. and W.H.Hamill, J.Am.Chem.Soc., <u>88</u> , 3683 (1966). |
| /84/. | Pukhal'skaya G.V., A.G.Kotov and S.Ya.Pshezhetskii, Khim. Vys. Energ. <u>1</u> , 536 (1967). |
| /85/. | Tsujikawa H., K.Fueki and Z.Kuri, J.Chem.Phys., <u>47</u> , 256 (1967). |
| /86/. | Blandamer M.J., L.Shields and M.C.R.Symons, J.Chem.Soc., 1127 (1965). |
| /87/. | Ogg R.A., Phys. Rev., <u>69</u> , 669 (1946). |
| /88/. | Jortner J., "Excess Electron States in Liquids", in " "Actions Chimiques et Biologiques des Radia- tions" by M.Haissinsky (Ed.), Paris (1970), p. 7-72. |
| /89/. | Funabashi K. and Y.Maruyana, J.Chem.Phys., <u>55</u> , 4494 (1971). |
| /90/. | Funabashi K. and K.Kajiwara, J.Phys.Chem., <u>76</u> , 2726 (1972). |
| /91/. | Tachiya M.,Y. ^A rabata and K.Oshima, Chem.Phys.Lett., <u>19</u> , 588 (1973). |
| /92/. | Keene J.P., Rev.Scient. Instrum., <u>34</u> , 1220 (1963). |
| /93/. | Keene J.P., J.Scient.Instrum., <u>41</u> , 493 (1964). |

.

-92-

/94/. Keene J.P., "The Technique of Pulse Radiolysis by Optical Absorption", in "Pulse Radiolysis" by M.Ebert, J.P.Keene, A.J.Swallow and J.H.Baxendale (Edtrs), Academic Press, New York (1965), p. 1-13. /95/. Dorfman L.M. and M.S.Matheson, "Pulse Radioly sis", in "Progress in Reaction Kinetics" by G.Porter (Edtr), Vol.3, Pergamon Press, London (1965), p. 237-301. /96/. Bronskill M.J. and J.W.Hunt, J.Phys.Chem. 72, 3762 (1968). /97/. Adams G.E. and B.D.Michael, "Principles, Techniques and the Design of Experiment in Pulse Radiolysis", in"Energetics and Mechanisms in Radiation Biology" by G.O.Phillips (Edtr), Academic Press, New York (1968), p. 77-102. /98/. Keene J.P., E.d.Black and E.Hayon, Rev.Scient.Instrum., 40, 1199 (1969). /99/. Matheson M.S. and L.M.Dorfman, "Pulse Radiolysis", The MIT Press, Cambridge (1969). /100/. Bronskill M.J., W.B.Taylor, R.K.Wolff and J.W.Hunt; Rev. Scient.Instrum., 41, 333 (1970). /101/. Hunt J.W., C.L.Greenstock and M.J.Bronskill, Int.J.Radiat. Phys.Chem., 4, 87 (1972). /102/. Ramler W.J., G.Mavrogenes and K.Johnson, "Electron Accelerators for Pulse Radiolysis", ANL Report-7492, Argonne National Laboratory, Argonne, Ill., (1968). /103/. Rose P.H. and A.B.Wittkower, Scient.Amer., August 1970, p. 24-33. /104/. Shirom M., R.F.C.Claridge and J.E.Willard, J.Chem.Phy 47, 286 (1967).

-93-

/105/. Cann M.W.P., Applied Optics, 8, 1645 (1969).

- /106/. Stewart J.E., "Infrared Spectroscopy: Experimental Methods and Techniques", Marcel Dekker Inc., New York (1970).
- /107/. McLanahan D., Electro -Optical Systems Design, 2, 18 (1971).
- /108/. Bertolini G. and A.Coche, "Semiconductor Detectors", North-Holland, Amsterdam (1968).
- /109/. Panish M.B. and I.Hayashi, Scient.Amer., July 1971, p. 32-40.
- /110/. Muggleton A.H.F., J.Phys.E: Scient. Instrum., 5, 389 (1972).
- /111/. Adams A.R., J.Phys. E: ScientInstrum., 5, 958 (1972).
- /112/. Tiffany W.B., Optical Spectra, February 1975, p. 22-28.
- /113/. Fricke H. and E.J.Hart, "Chemical Dosimetry", in "Radiation Dosimetry" by F.H.Attix and W.C.Roesch (Edtrs), Academic Press, New York (1966), Chapter 12.
- /114/. Willis C., O.A.Miller, A.E.Rothwell and A.W.Boyd, Radiation Res., 35, 428 (1968).
- /115/. Willis,C., D.A.Miller, A.E.Rothwell and A.W.Boyd, in
 . "Advances in Chemistry",Series 81, 539 (1968).
- /116/. Fielden E.M. and N.W.Holm, "Dosimetry in Accelerator Research and Processing" in "Manual on Radiation Dosimetry", by N.W.Holm and R.J.Berry (Edtrs), Marcel Dekker Inc., New York (1970), pl: 261-307.
- /117/. White G.K., "Experimental Techniques in Low Temperature Physics", Oxford University Press, London (1959).
- /118/. Seidman D.N., R.M.Scanlan, D.L.Styris and J.W.Bohlen, J.Scient.Instrum., 2, 473 (1969).

/119/. Lehmann H.W. and E.Meier, J.Scient. Instrum., <u>3</u>, 326 (1970). /120/. Osipov Yu.V., Cryogenics, <u>12</u>, 233 (1972).

- /122/. Dellby B. and H.E.Ekstrom, J.Scient.Instrum., 4, 342 (1971).
- /123/. Handbook of Chemistry and Physics, "Standard Calibration Tables for Thermocouples",(1971-72), p.E-94.
- /124/. National Bureau of Standards, Interim Report 9712, Table II-1.
- /125/. Sparks L.L. and R.L.Powell, "Cryogenic Thermocouples Thermometry", Natl.Bur.Stand., Boulder, Col., PB17621 (1967).
- /126/. Rosenbaum R.L., Rev.Scient.Instrum., 39, 890 (1968).
- /127/. Caskey G.R. and D.J.Sellmyer, Rev.Scient.Instrum., <u>40</u>, 1280 (1969).
- /128/. Kinzie P.A., "Thermocouple Temperature Measurement", Wiley-Interscience, New York (1973).
- /129/. Richards J.T. and J.K.Thomas, J.Chem.Phys., 53, 218 (1970).
- /130/. Richards J.T. and J.K.Thomas, Chem.Phys.Lett., 8,13 (1971).
- /131/. Baxendale J.H. and P.Wardman, Nature, 230, 449 (1971).
- /132/. Baxendale J.H., C.Bell and P.Wardman, Chem.Phys.Lett., 12, 347 (1971).
- /133/. Klassen N.V., H.A.Gillis and D.C.Walker, J.Chem.Phys., 55, 1979 (1971).
- /134/. Richards J.T. and J.K.Thomas, J.Chem.Phys., <u>57</u>, 3025 (1972). /135/. Klassen N.V., H.A.Gillis and D.C.Walker, J.Chem.Phys., <u>57</u>, 3026 (1972).

/136/. Tsuji K., H.Yoshida and K.Hayashi, J.Chem.Phys., 46, 810 (1967). /137/. Huang T., I.Eisele, D.P.Lin and L.Kevan, J.Chem.Phys., 56, 4702 (1972). /138/. Ling A.C. and J.E.Willard, J.Phys.Chem., <u>72</u>, 1918 (1968). /139/. Lin J., K.Tsuji and Ff.Williams, J.Am.Chem.Soc., 90, 2766 (1968). /140/. Gallivan J.B. and W.H.Hamill, J.Chem.Phys., 44, 2378 (1966). /141/. Lugo P. and P.Delahay, J.Chem.Phys., 57, 2122 (1972). /142/. Rapperport E.J., "Deconvolution Technique", in "Advances in Electronics and Electron Physics", by A.J.Tousimis and L.Marton (Edtrs), Acad. Press, New York (1969). /143/. Tachiya M. and A.Mozumder, Chem.Phys.Lett., 28, 87 (1974). " /144/. Kroh J., Cz.Stradowski and W.Batrczak, Chem.Phys.Lett., 27, 387 (1974). /145/. Kroh J. and Cz.Stradowski, Intern.J.Radiat.Phys.Chem., 7, 23 (1975).

/146/. Miller J.R., J.Phys.Chem., <u>79</u>, 1070 (1975).

5

